



دانشکده شیمی پایاننامه کارشناسی ارشد

سنتز نانو ساختار Ag-ZnO و تأثير كاتاليستى آن بر روى تخريب نورى

رنگدانه

سميرا برومند

استا**د راهنما:** دکتر منصور عرب چم جنگلی

استاد مشاور: دکتر قدمعلی باقریان دهقی

پایان نامه ارشد جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

آذر ۱۳۹۰

... بعديم به: س

. ۲ نکه علم او، محیط به آنچه در پیش رو و آنچه در پشت سراست؛

پدر بزرگوارم، که در بهه حال بمرابی ام نمود؛

مادر فداکارم، او که دعای خبرش را بدرقه رابهم کرد؛

برادران عزیزم، ہمراہن لحظات تلخ وشیرین زندگی ام ؛

اسآد ارجمندم كه اندشيدن رابه من آموختند نه انديشه؛

وآنهایی که معتقدند بن بستی وجودندارد و بر این باورند که پاراہی خواہندیافت، پاراہی خواہند ساخت.

متعمر وقدرداني نخست، حدوسایں خدای راکد به من سعادت گذراز مرحله دیگری از دوران آ موختن و توفیق کسب دانش و معرفت راعطا فرمود . دوم سخن، سپاس از **پدر و ماد**ر عزیز مرکه هرچه بهتم از آنهاست، عثق و محبشان امید و اشتیاقم به ادامه راه است و حایت بی در یغشان استوارکننده قدم ایم؛ سرخضوع، در برابر ثان خم می کنم، و دست ای به شد کرم و پر مهر شان را می بوسم. و حال سایس از مقام مقدس معلم و تشکر فراوان از اساتید ار حمندم **جناب آقای دکتر عرب و جناب آقای دکترباقریان** که در تهیه این تحقیق مدایت و را منایی این جانب را بر حهده داشتند و بهواره بانظرات سازنده خود کره از کار مای فروبسة این پژومش کشودند. در و درآخر شکر می کنم، از تامی دوستان و بحکلاسی پایم ، که در این دوران، در شادیها و غم پایش، پیوسه بهچون خواهران و برادرانم دست مهربانی ویاری را از من دیغ نکر ده اند، از ایشان سپاس کذارم، از حضور کرمثان در شادی دو تلخی دی که با بهم کذراندیم .

چکیدہ

در این پروژه، نانو ساختار ZnO و ZnO-Ag با مورفولوژی گل شکل به عنوان فتوکاتالیست با موفقیت سنتز شد. ZnO با مورفولوژی گل شکل با یک روش ساده در دمای پایین سنتز گردید. ZnO-Ag با مقادیر مختلفی از نقره، به روش احیاء فتوشیمیایی⁺Ag تهیه شد. ZnO و ZnO-Ag تهیه شده به وسیلهی میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ، شده به وسیلهی میکروسکوپ الکترونی عبوری (EDX) و اسپکتروسکوپی جذب اتمی (AAS) مشخصه پراش اشعه X (XRD) ، تفرق انرژی اشعه X (EDX) و اسپکتروسکوپی جذب اتمی (AAS) مشخصه یابی شدند. فتوکاتالیستهای تهیه شده جهت تخریب متیل اورانژ به عنوان مدلی از آلایندههای آلی تحت تابشدهی اشعهی ماوراء بنفش به کار گرفته شدند. تأثیر پارامترهای مختلف نظیر Hq، مقدار نقره نشانده شده، مدت زمان قرار گرفتن تحت نور ماوراء بنفش طی فرایند سنتز و غیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخریب فتوکاتالیستی متیل اورانژ در محلول آبی نشان داد که ZnO zor عملکرد فتوکاتالیستی بهتری را نسبت به ZnO دارد. افزایش خاصیت فتوکاتالیستی با توجه به این واقعیت است که اصلاح سطح ZnO با مقدار مناسب از نقره میتواند کارایی جداسازی الکترون و حفرهی تولید شده , افزایش دهد.

كلمات كليدى: تخريب نورى، اكسيد روى، احياء فتوشيميايي، اكسيد روى- نقره، متيل اورانژ

Arab Chamjangali. M, Bagherian. Gh, Boromand. S*, "Simple and facile synthesis Of Ag-ZnO with Flower morphology and investigation of its catalytic effect on the photodegradation of methyle orange"

Arab Chamjangali. M, Bagherian. Gh, Goudarzi. N, Boromand. S*," Ag-ZnO with multiple rods (multipods) morphology as an efficient photocatalyst in the photodegradation of MO as a polluent azo dye"

Arab Chamjangali. M, Bagherian. Gh, Boromand. S*, Farzaneh. N, "Simultaneous Photocatalytic degradation of a mixture of Methyl orange (MO) and Methylene blue (MB) in water using Ag-ZnO with multiple rods (multipods) morphology"

فهرست مطالب

1	فصل اول: مقدمه
۲	۱-۱- نانو تکنولوژی چیست؟
۲	۲-۱- تاریخچه فناوری نانو
۳	۱–۳– طبقه بندی نانو مواد
۴	۱–۴– نانو ذرات
۵	۱-۵- روشهای ساخت نانو ذرات
۵	۱-۵-۱ فرایندهای بر پایه فاز بخار
۶	۱-۵-۲- فرایندهای بر پایه فاز مایع
ىد٧	۱-۵-۳- فرآیندهای بر پایه حالت جا
٨	۱-۶- روشهای مشخصه یابی نانو ذرات
۹	۱-۶-۱ روشهای پرتو ایکس
۹	۱ -۶-۲ ميکروسکوپ الکتروني
۱۱	۱ -۶-۳- میکروسکوپ پروبی روبشی .
۱۲	۱-۴-۴ اسپکتروفتومتر UV-VIS
17	۱-۷- کاربردهای فناوری نانو
17 17	۱-۷- کاربردهای فناوری نانو ۱-۸- پساب و انواع آن
ודוד ודוד	۱−۷− کاربردهای فناوری نانو ۱−۸− پساب و انواع آن ۱−۸−۱ آلایندههای رنگی
۱۲ ۱۲ ۱۳ ۱۶	۱–۷– کاربردهای فناوری نانو ۱–۸– پساب و انواع آن ۱–۸–۱– آلایندههای رنگی ۱–۹– روشهای تصفیه پسابهای رنگی
۱۲ ۱۲ ۱۳ ۱۶	 ۱-۷- کاربردهای فناوری نانو ۱-۸- پساب و انواع آن ۱-۸-۱ آلایندههای رنگی ۱-۹-۱ روشهای تصفیه پسابهای رنگی
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 13 14 15 16 17	 ۱-۷- کاربردهای فناوری نانو ۱-۸- پساب و انواع آن ۱-۸-۱ آلایندههای رنگی ۱-۹- روشهای تصفیه پسابهای رنگی ۱-۹-۱- تصفیه فیزیکی
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19 19 19 19 11 12 13 14 15 17 18 19 110 110 110 110 110 110 110 111 111 112 112 113 114 115 115 115 110 1110 1110	 ۱-۷- کاربردهای فناوری نانو ۱-۸- پساب و انواع آن ۱-۸- پساب و انواع آن ۱-۹-۱- آلایندههای رنگی ۱-۹-۱- تصفیه فیزیکی ۱-۹-۲-تصفیه شیمیایی
۱۲ ۱۲ ۱۳ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۷ ۱۷	 ۱-۷- کاربردهای فناوری نانو ۱-۸- پساب و انواع آن ۱-۸- پساب و انواع آن ۱-۹-۱- آلایندههای رنگی ۱-۹-۱- تصفیه فیزیکی ۱-۹-۲- تصفیه شیمیایی ۱-۹-۲- روشهای زیستی
۱۲ ۱۲ ۱۳ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۲	 ۱-۷- کاربردهای فناوری نانو ۱-۸- پساب و انواع آن ۱-۸- پساب و انواع آن ۱-۹-۱- آلایندههای رنگی ۱-۹-۱- تصفیه فیزیکی ۱-۹-۱- تصفیه شیمیایی ۱-۹-۲- روشهای زیستی ۱-۹-۴- روشهای اکسیداسیون شیم ۱-۹-۱- فتوکاتالیستهای نیمه هادی
۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۲۲ ۲۲ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۲	 ۱-۷- کاربردهای فناوری نانو ۱-۸- پساب و انواع آن ۱-۸- پساب و انواع آن ۱-۸-۱- آلایندههای رنگی ۱-۹-۱- روشهای تصفیه فیزیکی ۱-۹-۲- تصفیه شیمیایی ۱-۹-۲- روشهای زیستی ۱-۹-۹- روشهای اکسیداسیون شیم ۱-۹-۱- فتوکاتالیستهای نیمه هادی
۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۷ ۱۷ ۲۲ ۲۲ ۲۳	 ۱-۷- کاربردهای فناوری نانو ۱-۸- پساب و انواع آن ۱-۸- پساب و انواع آن ۱-۸-۱- آلایندههای رنگی ۱-۹-۱- روشهای تصفیه فیزیکی ۱-۹-۲- تصفیه شیمیایی ۱-۹-۲- روشهای زیستی ۱-۹-۹- روشهای اکسیداسیون شیم ۱-۹-۱- موقعیتهای لبه باند در نبی ۱-۱-۱- خم شدن باند نیمه هادی.
۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۷ ۱۷ ۲۲ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۳ ۲۴ ۲۳ ۲۰ <th> ۱-۷- کاربردهای فناوری نانو ۱-۸- پساب و انواع آن ۱-۸- پساب و انواع آن ۱-۸- روشهای رنگی ۱-۹-۱- تصفیه فیزیکی ۱-۹-۲- تصفیه فیزیکی ۱-۹-۲- روشهای زیستی ۱-۹-۹- روشهای زیستی ۱-۹-۹- روشهای اکسیداسیون شیم ۱-۹-۱- موقعیتهای لبه باند در نبی المادی ۱-۹-۱- خم شدن باند نیمه هادی. ۱-۹-۱- فرایند انتقال الکترونی بر ر </th>	 ۱-۷- کاربردهای فناوری نانو ۱-۸- پساب و انواع آن ۱-۸- پساب و انواع آن ۱-۸- روشهای رنگی ۱-۹-۱- تصفیه فیزیکی ۱-۹-۲- تصفیه فیزیکی ۱-۹-۲- روشهای زیستی ۱-۹-۹- روشهای زیستی ۱-۹-۹- روشهای اکسیداسیون شیم ۱-۹-۱- موقعیتهای لبه باند در نبی المادی ۱-۹-۱- خم شدن باند نیمه هادی. ۱-۹-۱- فرایند انتقال الکترونی بر ر
۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۲۲ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۴ ۲۶ ۲۶ ۲۰۰ ۲۶ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ <	 ۱-۷- کاربردهای فناوری نانو ۱-۸- پساب و انواع آن ۱-۸- آلایندههای رنگی ۱-۹-۱- آلایندههای رنگی ۱-۹-۱- تصفیه فیزیکی ۱-۹-۱- تصفیه شیمیایی ۱-۹-۲- تصفیه شیمیایی ۱-۹-۲- روشهای زیستی ۱-۹-۱- فتوکاتالیستهای نیمه هادی ۱-۱-۱- خم شدن باند نیمه هادی. ۱-۱-۲- فرایند انتقال الکترونی بر ر ۱-۹-۴- مکانیسم تخریب فتوکاتالیم

۲۸	۱–۱۱– اصلاح سطوح نیمه هادیها
۲۹	۱–۱۱–۱– اصلاح نیمه هادی با نشاندن فلزات نجیب
۳۰	۱–۱۱–۲– نشاندن حساس کنندهها روی سطح نیمه هادی
۳۱	۱–۱۱–۳– جفت نمودن نیمه هادیها با نوار ممنوعه متفاوت
۳۲	۱–۱۲– اکسید روی
۳۴	۱–۱۲–۱ نانو ساختارهای اکسید روی
۳۵	۱–۱۲–۲– سنتز نانو ساختارهای اکسید روی
۳۶	۱-۱۳ نانو ذرات نقره و کاربردهای آن
۳۶	۱–۱۳–۱ روشهای سنتز نانو ذرات نقره
۳۷	۱–۱۴– سنتز نانو ذرات فلزی به روش فتوشیمیایی
۳۷	۱–۱۴–۱–سنتز نانو ذرات به روش احياء فوتوني مستقيم
٣٩	۱–۱۴–۲– سنتز نانو ذرات به روش احیاء فوتونی حساس شده
۴	۱–۱۴–۳– نشاندن فتوشیمیایی فلزات روی سطح نیمه هادی
آن۴۱	1-10- مروری بر کارهای انجام شده ZnO-Ag و بررسی کاربردهای ا
۴۵	فصل دوم: تجربی
49	۲-۱- مواد شیمیایی به کار رفته در پروژه
49 49	۲-۱- مواد شیمیایی به کار رفته در پروژه
49 49 4V	۲-۱- مواد شیمیایی به کار رفته در پروژه ۲-۲- تهیه محلولها ۲-۳- دستگاهوری
f9 f9 fV f.	۲-۱- مواد شیمیایی به کار رفته در پروژه ۲-۲- تهیه محلولها ۲-۳- دستگاهوری ۲-۴- سنتز نانو ساختار ZnO با ساختار گل شکل
f9 f9 fV fA f9	۲-۱- مواد شیمیایی به کار رفته در پروژه ۲-۲- تهیه محلولها ۲-۳- دستگاهوری ۲-۴- سنتز نانو ساختار ZnO با ساختار گل شکل ۲-۵- سنتز نانو ساختار ZnO-Ag
 F9 F9 FV FA Fq Δ1 	۲-۱- مواد شیمیایی به کار رفته در پروژه ۲-۲- تهیه محلولها ۲-۳- دستگاهوری ۲-۴- سنتز نانو ساختار ZnO با ساختار گل شکل ۲-۵- سنتز نانو ساختار ZnO-Ag با درصدهای مختلف نقره
 F9 F9 FV FA Fq Δ1 Δ1 	 ۲-۱- مواد شیمیایی به کار رفته در پروژه ۲-۲- تهیه محلولها ۲-۳- دستگاهوری ۲-۳- دستگاهوری ۲-۹- سنتز نانو ساختار ZnO با ساختار گل شکل ۲-۵- سنتز نانو ساختار ZnO-Ag با درصدهای مختلف نقره ۲-۵-۲- بررسی اثر زمان تابشدهی طی فرایند سنتز
 F9 F9 FV FA Fq Δ1 Δ1 Δ1 	 ۲-۱- مواد شیمیایی به کار رفته در پروژه ۲-۲- تهیه محلولها ۲-۳- دستگاهوری ۲-۳- دستگاهوری ۲-۹- سنتز نانو ساختار ZnO با ساختار گل شکل ۲-۵- سنتز نانو ساختار ZnO-Ag با درصدهای مختلف نقره ۲-۵- ۲- بررسی اثر زمان تابشدهی طی فرایند سنتز ۲-۹- مشخصهیابی نانو ساختارهای سنتز شده
 F9 F9 FV FA Fq Δ1 Δ1 Δ1 Δ1 Δ1 Δ1 Δ1 	 ۲-۱- مواد شیمیایی به کار رفته در پروژه ۲-۲ تهیه محلولها ۲-۳- دستگاهوری ۲-۳- دستگاهوری ۲-۹- سنتز نانو ساختار ZnO با ساختار گل شکل ۲-۵- سنتز نانو ساختار ZnO-Ag با ساختار گل شکل ۲-۵- سنتز نانو ساختار Ag با ساختار گل شکل ۲-۹- سنتز نانو ساختار Ag با ساختار گل شکل ۲-۹- منتز نانو ساختار Ag با ساختار گل شکل ۲-۹- مشخصه یابی نانو ساختارهای سنتز شده ۲-۹- آنالیز XRD.
F9 F9 FN FA G1 Δ1 Δ1 <td> ۲-۱- مواد شیمیایی به کار رفته در پروژه ۲-۲- تهیه محلولها ۲-۳- دستگاهوری ۲-۳- دستگاهوری ۲-۹- سنتز نانو ساختار ZnO با ساختار گل شکل ۲-۵- سنتز نانو ساختار ZnO-Ag با ساختار گل شکل ۲-۵- سنتز نانو ساختار ZnO-Ag با درصدهای مختلف نقره ۲-۵- مشخصهیابی نانو درات ZnO-Al با درصدهای مختلف نقره ۲-۹- مشخصهیابی نانو ساختارهای سنتز شده ۲-۹- آنالیز XRD </td>	 ۲-۱- مواد شیمیایی به کار رفته در پروژه ۲-۲- تهیه محلولها ۲-۳- دستگاهوری ۲-۳- دستگاهوری ۲-۹- سنتز نانو ساختار ZnO با ساختار گل شکل ۲-۵- سنتز نانو ساختار ZnO-Ag با ساختار گل شکل ۲-۵- سنتز نانو ساختار ZnO-Ag با درصدهای مختلف نقره ۲-۵- مشخصهیابی نانو درات ZnO-Al با درصدهای مختلف نقره ۲-۹- مشخصهیابی نانو ساختارهای سنتز شده ۲-۹- آنالیز XRD
F9 F9 FN F1 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ9	 ۲-۱- مواد شیمیایی به کار رفته در پروژه ۲-۲- تهیه محلولها ۲-۳- دستگاهوری ۲-۳- دستگاهوری ۲-۴- سنتز نانو ساختار ZnO با ساختار گل شکل ۲-۵- سنتز نانو ساختار ZnO-Ag با ساختار گل شکل ۲-۵- سنتز نانو ساختار RD-Ag با محلول ای سنتز ۲-۵- مشخصهیابی نانو ساختارهای سنتز شده ۲-۹- آنالیز RRD ۲-۹- آنالیز TEM
F9 F9 F1 61 61 61 61 61 62 63 64 65	 ۲–۱– مواد شیمیایی به کار رفته در پروژه
 ۴۶ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۱ ۵۱ ۵۱ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۵۹ ۶۰ ۶۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۲ ۳۶ ۳۲ ۳۲ ۳۶ ۳۲ ۳۶ ۳۲ ۳۲ ۳۶ ۳۲ ۳۲ ۳۶ ۳۲ ۳۲ ۳۶ ۳۲ ۳۶ ۳۶	 ۲-۱- مواد شیمیایی به کار رفته در پروژه
F ۶ F ۶ F ۸ F ۸ F ۹ A 1 A	 ۲–۱– مواد شیمیایی به کار رفته در پروژه ۲–۲– تهیه محلولها ۲–۳– دستگاهوری ۲–۳– دستگاهوری ۲–۳– سنتز نانو ساختار ZnO-Ag با ساختار گل شکل ۲–۵– سنتز نانو ساختار ZnO-Ag با محلهای مختلف نقره ۲–۵– سنتز نانو فرات ZnO-Ag با درصدهای مختلف نقره ۲–۵– سنتز نانو فرات Jao-Ag با درصدهای مختلف نقره ۲–۶– مشخصهیابی نانو ساختارهای سنتز شده ۲–۶– آنالیز RD ۲–۶– آنالیز TEM ۲–۶– آنالیز TEM ۲–۶– مشخصهیابی نانو فرات ZnO-Ag با درصدهای مختلف نقره ۲–۶– مشخصهیابی نانو ساختارهای سنتز شده ۲–۶– آنالیز RD ۲–۶– آنالیز RD ۲–۶– آنالیز RD ۲–۶– آنالیز RD ۲–۶– مشخصهیابی نانو فرات ZnO-Ag منتز شده ۲–۶– آنالیز RD ۲–۶– آنالیز RD ۲–۶– المای ۲–۹– ۲–۹–

۲-۸- بررسی و بهینهسازی پارامترهای مؤثر بر کارایی فتوکاتالیست در تخریب و رنگبری
۶۷
۲-۸-۲ روش کار در بهینهسازی ۶۷
۲-۸-۲ بررسی اثر pH-۲-۱-۲
۲-۸-۳ بررسی میزان نقره نیترات به کار برده شده طی فرایند سنتز فتوکاتالیست بر فعالیت
فتوكاتاليستى
۲–۸–۴– بررسی اثر زمان تابشدهی طی فرایند سنتز فتوکاتالیست بر فعالیت فتوکاتالیستی . ۷۶
۲–۸–۵ میزان کاتالیست
۲–۸–۶- غلظت اولیهی رنگ۸۲
۲–۸–۷– اثر هم زدن محلول۸۵
۲-۸-۸- بررسی اثر اکسیژن محلول۸۸
۲-۸-۹-شرایط بهینه۹۱
۲–۸–۱۰– بررسی مزاحمت۹۱
۲-۸-۱۱-۸ بازیابی فتوکاتالیست۹۳
۲–۸–۱۲–بررسی کارایی فتوکاتالیست در آب شهر۹۵
فصل سوم:بحث و نتیجه گیری۹۸
٩٩- ١- ٣- سنتز فتوكاتاليست
۲–۱–۱– اصلاح سطح ZnO
۲-۱-۳- سنتز ZnO-Ag سنتز -۲-۱-۳
۳-۲- مکانیسم و کارایی فتوکاتالیست در تخریب متیل اورانژ
۳-۳- آینده نگری
مراجع

فهرست جدولها

جدول (۱–۱)- تاریخچه فناوری نانو۳
جدول (۱-۲) - طبقه بندی نانو مواد بر اساس پارامترهای مختلف۴
جدول (۱–۳) – اکسید کنندههای متداول
جدول (۱-۴) - ترکیبات مورد حمله قرار گرفته توسط ·OH
جدول (۱–۵) – انواع روشهای سنتز ZnO
جدول (۲-۱) - فهرست مواد شیمیایی مورد استفاده
جدول (۲-۲) - مشخصات نمونههای ZnO-Ag سنتز شده
جدول (۲-۲) – مقایسهی فاصلهی بین صفحات نمونههای سنتز شده اکسید روی با نمونه استاندارد
۵۵
جدول (۲–۴) – مقایسهی فاصلهی بین صفحات نقره موجود در نمونههای سنتز شده با نمونه
استاندار د
۔ جدول(۲–۵)- نسبت شدت پیک صفحات I ₁₁₁ /I ₁₀₁ برای نمونههای سنتز شده، با میلی مولهای
متفاوت از نقره نیترات و زمان تابشدهی یکسان
جدول(۲–۶)- نسبت شدت پیک صفحات I۱۱۱/I۱۵۱ برای نمونههای سنتز شده، با زمانهای تابشدهی
متفاوت و میلی مول یکسان از نقره نیترات
حدول (۲–۲) – اندازهی نانو ذرات محاسبه شدهی ZnO و Ag از رابطهی شر. در نمونههای سنتز
شده
حدول (۲–۸) – نتایج حذب اتمی برای تعیین Ag موجود در نمونههای مختلف با زمانهای تابشدهی
· رن ۶ سان ۴۰ د. ای رو ۳ سیان ۶ رو ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
حدول (۲-۹) – نتایج حذب اتمی برای تعیین Ag موجود در نمونههای مختلف با بیش ماده نقره
. رو در ۲/۰ میلی مولی
- جدول (۲-۱) - نتایج جاصل از بررسه اثر pH بر میزان تخریب MO
V: $(1 - 1) - 1$ $(1 - 1)$ $(1 - 1)$ $(1 - 1)$ $(1 - 1)$
بحول (۲-۲۲) - عدیج - عصل از بررسی از مرا موا های مختلف نقده نیتان در تخدین
جدول (۲+ ۲۰) - عایج عاص از بررسی مینی مول های مختلف طرع نیبرات بر عاریب
γ
r
جدول (۱–۱۵) – اثر میران نابسدهی طی فرایند سنتر جه-۲۵ بر رندبری

جدول (۲-۱۶) - نتایج حاصل از مقدار فتوکاتالیست بر تخریب
جدول (۲-۱۷) - نتایج حاصل از مقدار فتوکاتالیست بر رنگبری۸۱
جدول (۲–۱۸) - نتایج حاصل از بررسی اثر غلظت اولیهی رنگ بر تخریب ۸۳
جدول (۲-۱۹) - نتایج حاصل از بررسی اثر غلظت اولیهی رنگ بر رنگبری
جدول (۲-۲۰) - نتایج حاصل از هم زدن محلول بر تخریب
جدول (۲-۲۱) - نتایج حاصل از هم زدن محلول بر رنگبری
جدول (۲-۲۲) - نتایج حاصل از اکسیژن محلول بر تخریب
جدول (۲-۲۳) - نتایج حاصل از اکسیژن محلول بر رنگبری
جدول (۲-۲۴) - نتایج حاصل از اثر یونهای مزاحم بر تخریب و رنگبری۹۲
جدول (۲–۲۵) - نتایج حاصل از فتوکاتالیست بازیابی شده بر تخریب
جدول (۲-۲۶) - نتایج حاصل از فتوکاتالیست بازیابی شده بر رنگبری۹۴
جدول (۲-۲۷) - نتایج حاصل از کارایی فتوکاتالیست در آب شهر بر روی تخریب و رنگبری ۹۶

فهرست شكلها

شکل (۱-۱) – شماتیکی از راکتور CVD
شکل (۱–۲) – فرایند سنتز نانو ذرات به روش سل-ژل۷
شکل (۱–۳) – شماتیک کلی از آسیاب مکانیکی۸
شکل (۱-۴) – میکروسکوپ الکترونی SEM
شکل (۱−۵) – انواع شکلهای سوزن AFM. الف) نوک تخت ب) نوک کروی ج) نوک T شکل د) نوک
نيز
شکل (۱-۶) - ساختار گسترده متیل اورانژ
شکل (۱-۷) - موقعیت باند انرژی برای نیمه رساناهای مختلف در pH=1 ۲۳
شکل (۱–۸) – اتصال شاتکی برای نیمه هادی نوع n
شکل (۱–۹) – دسته بندی واکنشهای فوتونی کاتالیست
شکل (۱-۱۰) - مسیرهای مختلف بازیابی الکترون و حفره در یک نیمه هادی
شکل (۱۱-۱) - الف) تشکیل سد شاتکی در ZnO با نشاندن Ag. ب) فرایند جدایی بارها و مکانیسم
فتوكاتاليستى ZnO/Ag تحت نور UV
شکل (۱-۱۲) - فرایند تخریب فتوکاتالیستی توسط نیمه هادی حساس شده با رنگ۳۱
شکل (۱–۱۳) – نیمه رسانای کوپل شده با نیمه هادی ۳۲
شکل (۱-۱۴) - ساختارهای کریستالی اکسید روی الف) ورتزیت هگزاگونالی ب) زینک بلاند ج) نمک
طعام
شکل (۱–۱۵) - ساختارهای نانو اکسید روی. الف) نانو صفحه ب) اکسید روی میله، رشد داده شده بر
روی Zn کروی و تشکیل ساختار جوجه تیغی ج) رز شکل ۳۴
شكل (۱–۱۶) – روش احياء مستقيم فتوشيميايي
شكل (۱–۱۷) – روش احياء غير مستقيم فتوشيميايي
شکل (۱–۱۸) - الف) احیاء نقره روی سطح نیمه هادی تحت UV. ب) اکسید شدن نانو نقره تحت نور
۴۰ Vis
شکل (EDX -(۱-۲) نمونهی آزمایشی
شکل (۲-۲) – طیفهای XRD نمونههای سنتز شده⊣لف) نمونه ZnO شاهد ب) نمونه ۲ ج) نمونه ۴
د) نمونه۵ ه) نمونه ۶ ی) نمونه ۸ ۵۳
شکل (۲-۳) - تصاویر SEM نمونه های سنتز شده الف) شاهد ب) نمونه ۲ ج) نمونه ۴ ۵۹
شکل (۲-۴) - تصاویر TEM نمونه ۴

شکل (۲-۵) - طیف جذبی سیستم واکنش در حضور فتوکاتالیست. شرایط: ۰/pH=۷، ۳۰/۰ میلی گرم فتوكاتاليست، ١٠٠/٠ ميلي ليتر متيل اورانژ ١٠/٠ppm ١٢/٠ppm شکل (۲-۶) - طیف جذبی سیستم واکنش در غیاب فتوکاتالیست. شرایط: ۰/pH، ۱۰۰/۰ میلی ليتر متيل اورانژ ۱۰/۰ppm ۶۴ شکل (۲-۷) - تغییرات جذب با زمان در طول موج ۲۷۲ نانومتر. شرایط: ۰/pH=۷، ۳۰/۰ میلی گرم فتوكاتاليست، ١٠٠/٠ ميلي ليتر متيل اورانژ ١٠/٠ppm ١٠/٠ppm شکل (۲-۸) - تغییرات جذب با زمان در طول موج ۴۶۴ نانومتر. شرایط: ۰/۰ pH-۷، میلی گرم فتوكاتاليست، ١٠٠/٠ ميلي ليتر متيل اورانژ ١٠/٠ppm ١٠/٠ppm شکل (۲-۹) – اثر pH بر میزان تخریب. شرایط: ۱۰/۰–۰/۲، ۲۰/۰ میلی گرم فتوکاتالیست(نمونه ۲)، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ppm شکل (۲–۱۰) – اثر pH بر میزان رنگبری. شرایط: ۱۰۷/۰–۰٫pH=۳/۰ ۲۰/۰ میلی گرم فتوكاتاليست(نمونه ۲)، ۱۰۰/۰ ميلي ليتر متيل اورانژ ۱۰/۰ppm۲۱ شکل (۲–۱۱)- ساختار متیل اورانژ در pH های اسیدی و بازی.۷۱ شکل (۲–۱۲) – اثر میزان نقره نیترات به کار برده شده طی فرایند سنتز بر تخریب، در زمان ۷۰ دقيقه بعد از روشن شدن لامپ UV. شرايط: ۰/۲۰ به ۲۰/۰ ميلي گرم فتوكاتاليست، ۱۰۰/۰ ميلي ليتر متيل اورانژ ۱۰/۰ppm شکل (۲-۱۳)- اثر میزان نقره نیترات به کار برده شده طی فرایند سنتز بر رنگبری در زمان ۷۰ دقیقه بعد از روشن شدن لامپ UV. شرایط: ۰/pH=۷، ۲۰/۰ میلی گرم فتوکاتالیست، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متيل اورانژ ۱۰/۰ppm ۷۵ شکل (۲-۱۴) - اثر میزان تابشدهی بر تخریب طی فرایند سنتز ZnO-Ag در زمان ۷۰ دقیقه بعد از روشن شدن لامپ UV. شرایط: ۰/۰۰ هالی ۲۰/۰ میلی گرم فتوکاتالیست، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ: ۱۰/۰ppm اورانژ: ۲۸ شکل (۲–۱۵) – اثر میزان تابشدهی بر رنگبری طی فرایند سنتز ZnO-Ag در زمان ۷۰ دقیقه بعد از روشن شدن لامپ UV. شرایط: ۰/۰۰ ،pH=۷/۰ میلی گرم فتوکاتالیست، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ppm اورانژ ۷۹ شکل (۲–۱۶) – اثر مقدار گرم فتوکاتالیست بر تخریب در زمان ۷۰ دقیقه بعد از روشن شدن لامپ UV. شرایط: pH=۷/۰، ۰۱۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ppm، میلی گرمهای متفاوت از فتوكاتاليست(نمونه ۴) شکل (۲–۱۷) اثر مقدار گرم فتوکاتالیست بر رنگبری در زمان ۷۰ دقیقه بعد از روشن شدن لامپ UV. شرایط: pH=۷/۰، ۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ppm، میلی گرمهای متفاوت از فتوكاتاليست(نمونه ۴)

شکل (۲–۱۸) – اثر غلظت اولیهی رنگ بر تخریب. شرایط: ۰،pH=۷، ۳۰/۰ میلی گرم
فتوكاتاليست(نمونه ۴)، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژبا غلظتهای متفاوت۴
شکل (۲–۱۹) - اثر غلظت اولیهی رنگ بر رنگبری. شرایط: ۰/pH=۷، ۳۰/۰ میلی گرم
فتوكاتالیست(نمونه ۴)، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ با غلظتهای متفاوت۴۵
شکل (۲-۲۰) - اثر هم زدن بر تخریب. شرایط: ۰/۳۰ H=۷/۰ میلی گرم فتوکاتالیست(نمونه ۴)،
۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ppm ۸۷
شکل (۲-۲۱) - اثر هم زدن بر رنگبری. شرایط: ۰/PH=۷، ۳۰/۰ میلی گرم فتوکاتالیست(نمونه ۴)،
۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ppm
شکل (۲-۲۲) - اثر اکسیژن محلول بر تخریب. شرایط: ۰/۰۰ PH، ۲۰/۰ میلی گرم فتوکاتالیست(نمونه
۹۰ ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ppm
شکل (۲-۲۳) - اثر اکسیژن محلول بر رنگبری. شرایط: ۰/۰ pH، ۲۰/۰ میلی گرم فتوکاتالیست(نمونه
۴)، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ppm
شکل (۲-۲۴) -اثر تعداد دفعات بازیابی فتوکاتالیست بر تخریب در زمان ۷۰ دقیقه بعد از روشن شدن
لامپ UV. شرایط ۰/۰، pH=۷، ۳۰/۰ میلی گرم فتوکاتالیست، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ppm
۹۵
شکل (۲-۲۵) - اثر تعداد دفعات بازیابی فتوکاتالیست بر رنگبری در زمان ۷۰ دقیقه بعد از روشن شدن
لامپ UV. شرایط: ۰/pH=۷/۰ ، ۳۰/۰ میلی گرم فتوکاتالیست، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ
۹۵ ۱۰/۰ ppm
شکل (۲-۲۶) - بررسی کارایی فتوکاتالیست در آب شهر. شرایط: ۰/۰/ pH=۷، میلی لیتر محلول
۱۰/۰ ppm متیل اورانژ در آب شهر، ۳۰/۰ mg فتوکاتالیست(نمونه ۴)
شکل (۳-۱) - تصویر شماتیکی از رشد احتمالی اکسید روی با ساختار گل
شکل (۳-۲) - مکانیسم شکستن فتوکاتالیستی ساختار رنگهای آزو

فصل اول مقدمه

۱-۱- نانوتکنولوژی چیست؟

نانو تکنولوژی، ساخت، طراحی ماده یا دستگاهها با کنترل شکل و اندازه آنها در مقیاس نانو میباشد (مقیاس نانو ابعاد کمتر از یک میکرومتر، معمولاً حدود ۱ تا ۱۰۰ نانو متر است) [۱]. در حالی که تعاریف زیادی برای فناوری نانو وجود دارد. مجمع ملی نانو تکنولوژی (NNI)^۱ تعریفی را برای فناوری نانو ارائه داده است که در برگیرنده هر سه مفهوم ذیل میباشد [۲] :

- توسعه فناوری و تحقیقات در سطوح اتمی، مولکولی و یا ماکرو مولکولی در مقیاس
 اندازهای ۱ تا ۱۰۰ نانومتر.
- خلق و استفاده از ساختارها و ابزار و سیستمهایی که به خاطر اندازه کوچک یا حد
 میانه آنها، خواص و عملکرد نوینی دارند.
 - ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲

۲-۱- تاریخچه فناوری نانو

از زمان یونان باستان مردم و به خصوص دانشمندان آن دوره بر این باور بودند که مواد را میتوان آنقدر به اجزاء کوچک تقسیم کرد تا به ذراتی رسید که خرد ناشدنی هستند و این ذرات بنیان مواد را تشکیل میدهند، شاید بتوان دموکریتوس^۲ فیلسوف یونانی را پدر فناوری و علوم نانو دانست چرا که در حدود ۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح او اولین کسی بود که واژه اتم را که به معنی تقسیم نشدنی در زبان یونانی است برای توصیف ذرات سازنده مواد به کار برد.

در سال ۱۹۵۹ ریچارد فیلیپس فاینمن^۳ مقالهای را درباره قابلیتهای فناوری نانو در آینده منتشر ساخت. ریچارد فیلیپس فاینمن را به عنوان پایه گذار این علم می شناسند. در آن سال در یک مهمانی که توسط انجمن فیزیک آمریکا بر گزار شده بود، سخنرانی کرد. عنوان سخنرانی وی «فضای

^{1.} National Nanotechnology Initiative

۲. Democritus

r. Richard Phillips Feynman

زیادی در سطوح پایین وجود دارد» بود. سخنرانی او شامل این مطلب بود که میتوان تمام دایرهالمعارف بریتانیکا را بر روی یک سنجاق نگارش کرد. یعنی ابعاد آن به اندازه ۱/۲۵۰۰۰ ابعاد واقعی کوچک میشود. برخی از رویدادهای مهم تاریخی در شکل گیری فناوری و علوم نانو به صورت خلاصه در جدول (۱–۱) آورده شده است [۱ و ۲].

رویدادهای مهم در زمینه فناوری نانو	
مایکل فارادی محلول کلوییدی طلا را کشف کرد.	1404
تشریح رفتار محلولهای کلوییدی توسط آلبرت انیشتین.	19+0
ایجاد لایههای اتمی به ضخامت یک مولکول توسط لانگمویر ⁽ .	1987
فاینمن ایده «فضای زیاد در سطوح پایین» را برای کار با مواد در مقیاس نانو مطرح کرد.	1989
برای اولین بار واژه فناوری نانو توسط نوریو تانیگوچی ^۲ بر زبانها جاری شد.	1976
IBM ^۳ دستگاهی اختراع کرد که به کمک آن میتوان اتمها را تک تک جابهجا کرد.	1981
کشف ساختار جدیدی از کربن ${ m C}_{60}$.	1980
شرکت IBM توانایی کنترل نحوه قرار گیری اتمها را نمایش گذاشت.	1990
کشف نانو لولههای کربنی.	1991
تولید اولین نقاط کوانتومی با کیفیت بالا.	1998
ساخت اولين نانو ترانزيستور.	1997
ساخت اولين موتور DNA.	7
ساخت یک مدل آزمایشگاهی سلول سوخت با استفاده از نانو لوله.	71
شلوارهای ضد لک به بازار آمد.	2002
تولید نمونههای آزمایشگاهی نانو سلولهای خورشیدی.	7٣
تحقیق و توسعه برای پیشرفت در عرصه فناوری نانو ادامه دارد.	7۴

جدول (۱-۱)- تاریخچه فناوری نانو [۲]

۱-۳- طبقه بندی نانو مواد

در سالهای اخیر به علت کارایی بالای نانو مواد که در زمینههای مختلف دانش مانند الکترونیک، کاتالیست، سرامیک و ... دارند گسترش قابل توجهی یافتهاند.

۱. Langmuir

۲. Norio Taniguchi

v. International Business Machines Corporation

طبقه بندی اصلی ساختارهای مقیاس نانو به صورت زیر میباشد: نانو ذرات^۱، نانو سیمها (میلهها و فیبرها^۲)، نانو لایهها^۳، نانو لولهها^۴، نانو منفذها^۵ [۳]. نانو مواد را میتوان بر اساس پارامترهای مختلفی نیز طبقه بندی کرد که به صورت خلاصه در جدول (۱–۲) آمده است [۳].

مثال	طبقه بندى	معيار
نانو ذرات، نقاط كوانتومي	ساختارهای یک بعدی کوچکتر از ۱۰۰ نانو متر	ماد
فيبرها، سيمها، لولهها	ساختارهای دو بعدی کوچکتر از ۱۰۰ نانو متر	اد
فيلمها، چند لايهها	ساختارهای سه بعدی کوچکتر از ۱۰۰ نانو متر	
ذرات آمورف	جامدهای تک فازی	(
كامپوزيتها	جامدهای چند فازی	ر کیے فازی
كلوييد ها	سیستمهای چند فازی	τ.
رسوب دهی شیمیایی بخار	واکنشهای فاز گازی	c
رسوب دهی شیمیایی	واكنشهاى فاز مايع	ایند اخز
فرایندهای مکانیکی	فرایندهای مکانیکی	٤ كۈ.

جدول (۱–۲) – طبقه بندی نانو مواد بر اساس پارامترهای مختلف [۳]

۱-۴- نانو ذرات

نانو ذرات متشکل از دهها و هزاران اتم و مولکول میباشند که دارای اندازه و ساختارهای مختلفی میباشند (آمورف، کروی و...) . بیشتر انواع نانو ذرات به صورت پودر خشک و ذرات پراکنده شده در مایع به صورت تجاری در دسترس هستند.

از جمله مواد نانو پودر که از درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند می توان از نانو ذرات اکسیدهای فلزی همچون اکسید روی (ZnO)، اکسید تیتانیوم (TiO₂)، سیلیکا (SiO₂)، آلومینا (Al₂O₃) و اکسید آهن (Fe₂O₃) نام برد که دارای کاربردهای متنوعی می باشند. از دیگر نانو ذرات

۵. Nanopores

^{1.} Nanoparticles

۲. Nanowires (rods and fibers)

۳. Nanolayers

Nanotubes

می توان به نیمه هادی ها نظیر کادمیوم تلوراید (CdTe) و گالیم آرسنید (GaAs) و فلزاتی مانند نقره (Ag) و طلا (Au) اشاره کرد [۳].

یکی از مهم ترین خواص نانو ذرات نسبت سطح به حجم بالای آنها میباشد، یعنی اتمهای موجود در سطح، کسر بالایی از اتمهای تشکیل دهنده یک ذره را تشکیل میدهند لذا این نسبت به همراه اندازه و شکل تقریباً یکنواخت، باعث ایجاد خواص کاملاً متفاوتی در مقایسه با ذرات درشت تر می گردد [۴ و ۵].

۱-۵- روشهای ساخت نانو ذرات

برای تولید نانو ذرات روشهای بسیار متنوعی وجود دارد. این روشها اساساً بر پایه حالت بخار، مایع و جامد میباشد [۴]. که در ذیل به شرح هر یک پرداخته میشود:

۱–۵–۱– فرایندهای بر پایه فاز بخار

روشهای بر پایه فاز بخار شامل تبخیر یک فلز جامد و سپس چگالش سریع آن برای تشکیل خوشههای نانومتری است که به صورت پودر تهنشین میشوند (شکل ۱–۱) . مهم ترین مزیت این روش، میزان کم آلودگی است. در نهایت اندازه ذره با تغییر پارامترهایی نظیر دما، محیط گاز و سرعت تبخیر کنترل میشود. روشهای رسوب دهی فیزیکی بخار^۱(PVD)، رسوب دهی شیمیایی بخار^۲(CVD) و پاشش حرارتی از این دسته روشها هستند [۶]. به اختصار روش رسوبدهی شیمیایی بخار در زیر توضیح داده خواهد شد.

رسوبدهی شیمیایی بخار (CVD):

فرایندی است که در آن یک یا چند ذره گازی به منظور تشکیل محصولات جامد پایدار بر روی یک سطح داغ واکنش داده و سپس تجزیه میشوند.

^{1.} Physical Vaper Deposition

۲. Chemical Vaper Deposition

مراحل اصلی فرایند CVD عبارتند از: ۱- انتقال ذرات گازی واکنش دهنده به سطح ۲- جذب ذرات بر روی سطح ۳- واکنش ناهمگن بر روی سطح ۴- نفوذ سطحی ذرات در مکانهای رشد یافته ۸- جوانهزنی و رشد فیلم ۶- دفع محصولات واکنش گازی و انتقال محصولات واکنش از سطح

روش CVD در مقایسه با روش PVD، برای ایجاد فیلمهای نازک و پوششهای پیچیدهتر مناسبتر است [۴].



شکل (۱-۱) – شماتیکی از راکتور CVD[۷]

۲-۵-۱ فرایندهای بر پایه فاز مایع

استفاده از روشهای بر پایه فاز مایع شامل رشد نانو ذرات در یک محیط مایع حاوی انواع واکنشگرها است. در این روشها اندازه نهایی ذره را میتوان با توقف فرآیند هنگامی که اندازه مطلوب به دست آمد یا با انتخاب مواد شیمیایی تشکیل دهنده ذرات پایدار و توقف رشد در یک اندازه خاص کنترل نمود. این روشها معمولاً کم هزینه و پر حجم هستند، اما آلودگی حاصل از مواد شیمیایی میتواند یک مشکل باشد [۶]. روش سل- ژل^۱ از این دسته روشها است. این روش برای تولید اکسیدهای فلزی و پودرهای سرامیکی همگن و خالص به کار میرود. یکی از مزایای این روش کنترل ترکیب و ساختار در سطح مولکولی است [۴ و ۸]. سلها ذرات کلوییدی پراکنده در محلول به ابعاد ۱۰۰۱۰۳m مستند که به علت کوچکی بیش از حد به وسیله حرکت براونی در محلول به حالت معلق باقی میمانند و ژل نیز عبارتست از یک شبکه جامد و به هم پیوستهای با منافذی به ابعاد زیر میکرومتر و زنجیرهای پلیمری که طول متوسط آنها بزرگتر از یک میکرومتر است. در حقیقت فرایند سل-ژل سنتز شبکه معدنی توسط واکنشهای شیمیائی در محلول و در دمای پایین است که به دلیل تشکیل شبکه بیشکل (در مراحل اولیه) در مقابل فرایند کریستاله شدن در محلول قرار دارد[۲].



شکل (۱-۲) - فرایند سنتز نانو ذرات به روش سل-ژل [۲ و ۴ و ۸]

۱-۵-۳- فرآیندهای بر پایه حالت جامد

از روش فرایندهای جامد (آسیاب یا پودر کردن) میتوان برای ایجاد نانو ذرات استفاده نمود (شکل ۱–۳). خواص نانو ذرات حاصل تحت تأثیر نوع ماده آسیاب کننده، زمان آسیاب و محیط اتمسفری آن قرار می گیرد. از این روش میتوان برای تولید نانو ذرات از موادی استفاده نمود که در دو روش قبلی به آسانی تولید نمی شوند [۶].

در طی فرایند آسیا، ذرات پودری خام با اندازهی چند میکرون، تحت تغییر شکل پلاستیک قرار می گیرند. برای انجام آسیا می توان از روش های لرزشی، مسطح، سایشی و... استفاده کرد. در بین این روشها، روش سایشی دارای بیشترین قابلیت، برای تولید نانو ذرات است. امروزه روشهای آلیاژسازی مکانیکی یکی از روشهای چند منظوره برای تولید انبوه از ذرات بلوری مانند آلیاژهای آمورف، فلزات نانو بلوری و… محسوب میشوند. از معایب این روش برای تولید پودرهای نانو بلوری، آلوده شدن محصولات در محیط آسیا میباشد [۴].



شکل (۱–۳) – شماتیک کلی از آسیاب مکانیکی [۱]

۱-۶- روشهای مشخصه یابی نانو ذرات

پس از فرآیند ساخت و تولید، به ابزارها و تکنیکهایی نیاز است تا ثابت شود مواد، ابزار و یا سیستمها را در مقیاس نانو ساخته شدهاند.

مشخصه یابی مواد نانو در واقع، تعیین مشخصات متنوع نانو ساختارها اعم از اندازه ذرات، شکل ذرات (کروی، سوزنی، لولهای، بی شکل و غیره)، خواص نوری، خواص مکانیکی، خواص سطحی (زبری، یکنواختی و ...)، خواص مغناطیسی و غیره می باشد. برای تعیین هر یک از خصوصیات ذکر شده از ابزار و تکنیکهایی استفاده می شود که اطلاعات دقیق و مفیدی را از ابعاد نانو به ما بدهد. از آنجا که خواص منحصر به فرد نانو مواد به شدت وابسته به اندازه ذره، ساختار سطحی و برهم کنشهای بین ذرات تشکیل دهندهی آن هاست، بنابراین، مشخصه یابی نانو مواد در توسعه و کاربردی کردن نانو مواد بسیار مهم هستند. برخی از روشهایی که جهت مشخصه یابی و آنالیز خواص نانو مواد استفاده می شود عبارتند از: روشهای پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی، میکروسکوپ پروپ روبشی، -UV VIS[۹].

۱–۶–۱– روشهای پر تو ایکس

این روش ها شامل دو روش فوتو الکترون پرتو X '(XPS) و پراش اشعه X ۲ (XRD) میباشد که روش XRD به اختصار توضیح داده می شود.

XRD از طریق پردازش و آنالیز پرتو ایکس ِ بازگشتی از سطح نمونه، اطلاعات ساختاری مانند اندازه و شکل دانه و ترکیب فاز به ما میدهد [۱۰]. با استفاده از طیف XRD یک ساختار بلوری میتوان اندازه تقریبی ذرات تشکیل دهنده بلور را محاسبه کرد، به این منظور میتوان از معادله شرر^۳ (معادله ۱–۱) استفاده کرد:

$$D = \frac{0.9\lambda}{\beta\cos\theta} \tag{1-1}$$

eta در این رابطه D اندازه ذرات بلوری بر حسب نانومتر، λ طول موج اشعه X بر حسب نانو متر، eta پهنای پیک در نصف ارتفاع بر حسب رادیان و eta نیز زاویه پراش بر حسب رادیان میباشد [۵].

- v. X-ray photoelectron spectroscopy
- ۲. X-Ray Diffraction
- r. Scherrer Equation
- F. Transmission Electron Microscopy
- ۵. Scanning Electron Microscopy

TEM میکروسکوپهای الکترونی از بهترین ابزار برای بررسی اندازه و شکل نانو مواد میباشند. TeM نوعی میکروسکوپ الکترونی است که قابلیت عکسبرداری از ریزساختار مواد با بزرگنمایی ۱۰۰۰ تا معری میکروسکوپ الکترونی عبوری همچنین توانایی آنالیز عنصری، تعیین ساختار و جهت کریستالی اجزایی به کوچکی ۳۰ نانومتر را به مورت کیفی و کمی دارد. Massing و جهت کریستالی اجزایی به کوچکی ۳۰ نانومتر را به صورت کیفی و کمی دارد. SEM نوعی میکروسکوپ الکترونی است که قابلیت عکسبرداری از ۱۰۰ نانومتر ا دارد. میکروسکوپ الکترونی عبوری المورت ای محرب از ۱۰ نانومتر را دارد. میکروسکوپ الکترونی عبوری ای مورت کیفی و کمی دارد. SEM نوعی میکروسکوپ الکترونی است که قابلیت عکسبرداری از سطوح با بزرگنمایی ۱۰۰۰ برابر با قدرت تفکیکی در حد ۳ تا ۱۰۰ نانومتر (بسته به نوع نمونه) را با بزرگنمایی ۱۰ تا ۲۰۰۰۰ برابر با قدرت تفکیکی در حد ۳ تا ۱۰۰ نانومتر (بسته به نوع نمونه) را مالختار به دست آورد [۱۰]. در شکل (۱–۴) اجزای مربوط به میکروسکوپ الکترونی Massin شده ساختار به دست آورد [۱۰]. در شکل (۱–۴) اجزای مربوط به میکروسکوپ الکترونی Massin شده است.



شكل (۱-۴) - ميكروسكوپ الكتروني SEM [۱۰]

۱–۶–۳– میکروسکوپ پروبی روبشی دو نوع از مهمترین میکروسکوپ پروپ روبشی عبارتند از: الف: میکروسکوپ روبشی تونلی ^۱(STM) ب: میکروسکوپ نیروی اتمی^۲(AFM)

میکروسکوپ پروپ روبشی برای به دست آوردن تصاویر سه بعدی از نانو مواد بسیار مناسب میباشد. این روش علاوه بر پستی و بلندی سطح، میتواند امکان تعیین ساختار سطحی، ساختار الکترونیکی، ساختار مغناطیسی و یا هر خاصیت موضعی دیگر را فراهم آورد. میکروسکوپ STM بیشتر برای آنالیز شیمیایی سطوح رسانا استفاده میشود. اما نوع میکروسکوپهای AFM بستگی به رسانا بودن سطح نمونه ندارد و یکی از کاربردهای بسیار مهم، آن اندازه گیری خواص مکانیکی است. اصول کلی کار AFM بدین صورت است که یک سوزن^۳ بسیار ظریف و تیز به نوک یک شئ به نام تیرک[‡] وصل شده است و سر دیگر تیرک به یک بازوی پیزوالکتریک متصل شده است. بسته به مد مورد استفادهی AFM و خاصیت مورد اندار گیری سوزنهای مختلفی در ساختار دستگاهی AFM به کار میرود که در شکل (۱–۵) آورده شده است [۹].



شکل (۱-۵) - انواع شکلهای سوزن AFM. الف) نوک تخت ب) نوک کروی ج) نوک T شکل د) نوک تیز [۹]

مقدمه

^{1.} Scanning Tunneling Microscopy

۲. Atomic Force Microscopy

۳. Tip

Cantilever

UV-VIS اسیکتروفتومتر UV-VIS

تغییر رنگ یک روش مفید و قابل استفاده برای بررسی تغییر شیمیایی محلولهای یونهای فلزی به نانو ذرات فلزی پراکنده شده است. نانو ذرات پراکنده شدهی فلزی عناصر گروه II (Au، Ag، و Cu) دارای یک رنگی از قرمز تا زرد هستند. موقعیت پیک با توجه به اندازه و میزان لخته شدن تغییر می *ک*ند. پیک جذبی سایر نانو ذرات اغلب در منطقه UV است و شناسایی آن دشوار است [۱۱].

۱–۷– کاربردهای فناوری نانو

در حقیقت کاربرد فناوری نانو از کاربرد عناصر پایه نشأت می گیرد. هر کدام از این عناصر پایه، ویژگیهای خاصی دارند که استفاده از آنها در زمینههای مختلف، موجب ایجاد خواص جالبی می گردد. از جمله کاربردهای نانو ذرات می توان به موارد زیر اشاره کرد [۱ و ۲] :

- دارورسانی هدفمند و ساده - √
- 🗸 🛛 تجزیه آلایندههای محیط زیست و هوا با استفاده نانو کاتالیستها
- ✓ استفاده از نانو ذراتی مانند TiO₂ و ZnO در سلولهای خورشیدی

۱-۸- پساب و انواع آن

با توسعه شهرها و افزایش جمعیت آنها و گسترش صنایع، روز به روز بر اهمیت کنترل آلودگی محيط زيست افزوده مي شود. فاضلابها به عنوان يكي از عوامل آلودگي محيط زيست، حاصل فعالیتهای انسان و صنایع هستند که بسته به منبع تولید، دارای کیفیت و محتوای متفاوتی از مواد آلی و معدنی محلول و معلق و…میباشند. آنها باید قبل از تخلیه به طریق بهداشتی جمع آوری، تصفیه و مجدداً به گردش آب در طبیعت برگردانده شوند [۱۲].

یکی از مهمترین آلایندههای آب، معرفهای شیمیایی هستند. به گونهای که میتوان گفت، آبهای آلوده شیمیایی شامل دو نوع اصلی از آلوده کنندهها هستند:

🖌 يونهاي فلزات واسطه و سنگين مانند سرب، جيوه، روي، نيكل، كروم و كادميوم ١٢

🖌 ترکیبات آلی مانند رنگدانهها

با توجه به توسعه شهرنشینی و صنایع که منجر به افزایش میزان فاضلاب و پساب صنایع تولیدی گردیده است. فلزات سنگین عمدتاً از طریق دفع نادرست و غیربهداشتی فاضلاب شهری و پساب صنعتی وارد محیط زیست می گردند. مرگ و میرهای آبزیان در اثر تخلیه پسابهای محتوی فلزات سنگین در دنیا و ایران بی سابقه نیست. وجود فلزات سنگین در غلظت بیش از استاندارد در آب شرب باعث عوارض مختلف نظیر مسمومیت، حساسیت شدید، ضایعات کروموزومی، سنگ کلیه و انواع سرطان می گردد. یکی از کارشناسان محیط زیست، آلودگی محیط (مخصوصاً آب) با فلزات سنگین را به عنوان بزر گترین گناهی که بشر در طبیعت انجام می دهد ارزیابی نموده است [۱۳].

۱–۸–۱– آلایندههای رنگی

یکی دیگر از عوامل آلوده کننده آب، مواد رنگی (به ویژه صنعتی) میباشند که در صنایع مختلف نظیر نساجی و ... مورد استفاده قرار میگیرند. از دیدگاه شیمی آلی ترکیبات اشباع شده و متشکل از پیوندهای sp³ بی رنگ هستند، زیرا جذب آنها خارج از منطقهی قابل رؤیت طیف می-باشد. سیستمهای اتصالی دوگانه در ترکیبات حاوی گروهای C=O، N=O، C=O و C=C به ویژه زمانی که این نوع پیوندها با یکدیگر در تبادل باشند باندهای جذبی کم و بیش به منطقهی قابل رؤیت سوق داده میشود و باعث ظهور رنگ میشوند[۱۴]. موادرنگزا را میتوان به دو طریق مختلف طبقه بندی کرد: ساختار شیمیایی و نوع کاربرد. در طبقهبندی بر طبق نوع ساختار شیمیایی، ماده رنگزا بر اساس نوع گروههای رنگساز طبقه بندی میشود. در نوع دوم از دسته بندی، مواد رنگزا بر اساس

۱-۸-۱ طبقه بندی رنگها بر اساس ساختار شیمیایی

مواد رنگزا بر طبق ساختار شیمیایی، در چندین دسته متفاوت قرار می گیرند که این دستهها عبار تند از:

- ۱- فتالوسیانینها : گروه مهمی از مواد رنگزا با رنگهای مختلف از آبی تا سبز- زرد را شامل می شوند.
- ۲- آنتراکینونها: کروموژن همه مواد رنگزای قرمز طبیعی بر اساس بنیان آنتراکینون میباشد.
 آنتراکینون بعد از مواد رنگزای آزو مهمترین طبقه از مواد رنگزا را تشکیل میدهند.
- ۳- آزوها: مواد رنگزای آزو از لحاظ تجاری مهمترین طبقه مواد رنگزا هستند که تقریباً بیش از ۵۰ درصد کل مجموع مواد رنگزای تولید شده در جهان را تشکیل میدهند. به ترکیبهایی آزو گفته میشود که دارای شکل مولکولی R-N=N-Å باشند. که در آن R وÅ هر کدام می- آزو گفته میشود که دارای شکل مولکولی R-N=N-Å باشند. که در آن R وÅ هر کدام می- توانند آلیفاتیک یا آروماتیک باشند. به دو دلیل این مواد رنگزا دارای اهمیت ویژهای هستند اول اینکه دارای قدرت رنگی بالایی هستند و دوم اینکه از مواد واسطهای ایجاد می گردند که فامهای متنوع رنگ را ایجاد میکنند. از مهمترین رنگهای آزو میتوان به متیل اورانژ اشاره فامهای متنوع رنگ را ایجاد میکنند. از مهمترین رنگهای آزو میتوان به متیل اورانژ اشاره



شکل (۱-۶) - ساختار گسترده متیل اورانژ [۶]

- ۴- نیترو آریل متان: سیستم کروموفوری رنگهای نیتروآریل متان از کربن متصل به سه حلقه
 آروماتیک تشکیل شده است.
- ۵- نیترو- نیتروز: گروه نیترو در هر رنگی با هر گونه ساختار شیمیایی میتواند وجود داشته باشد، ولی در اغلب رنگهای نیترو این عامل به عنوان تنها سیستم رنگزا محسوب میشود که به کمک گروههای آکسوکروم نظیر هیدروکسیل یا آمینو و در نتیجه رزونانس حاصله بین دو یا چند فرم توتومری، رنگ نهایی ایجاد میشود [۱۵].

۱-۸-۱-۲- طبقه بندی مواد رنگزا بر اساس نوع کاربرد مواد رنگزا بر طبق نوع کاربرد نیز به چندین دسته طبقه بندی می شوند.
۱-رنگزاهای اسیدی: رنگینههای اسیدی ترکیبات آنیونی هستند که برای رنگ کردن فیبرهای

نیتروژن دار مانند ابریشم، پشم، پلی آمیدهای سنتزی به کار میرود. نام رنگینههای اسیدی به خاطر فرآیند رنگرزی است. محیط رنگرزی این دسته از رنگینهها شامل سولفوریک اسید، فرمیک اسید و استیک اسید میباشد. از انواع این رنگها میتوان به آبی اسیدی ۱ اشاره کرد.

۲-رنگزاهای مستقیم: این نوع رنگها معمولاً در حمام رنگرزی خنثی یا کمی قلیایی در نزدیک نقطه جوش با افزایش سدیم کلرید یا سدیم سولفات به کار گرفته میشوند. این رنگینهها برای کتان، کاغذ، چرم، پشم ابریشم و نایلون استفاده میشوند و همچنین به عنوان شناساگر pH به کار میروند. نارنجی مستقیم^۲ از انواع این رنگهاست.

۳-رنگزاهای بازی: یک طبقه از رنگها با گروههای بازی در ساختار شیمیایی میباشند. این رنگها برای رنگرزی فیبرهای اسید دار به کار میروند. رنگهای بازی عموماً در صنایع کاغذ، صنعت چاپ، صنایع آرایشی و صنایع غذایی به کار برده میشود. از انواع شناخته شده رنگزاهای بازی می-توان مالاکیت سبز^۳ و آبی متیلن⁴ را نام برد.

^۴-رنگزاهای دندانهای: رنگینههای دندانهای رنگینههایی هستند که به طور طبیعی میل ترکیبی به فیبرها ندارند بنابراین دندانه یک ترکیب شیمیایی مورد نیاز است تا با فیبر در طول فرآیند رنگرزی پیوند برقرار کند. بسیاری از این رنگها شامل گروههای اسید سولفوریک و اتم فلزی مانند کروم کبالت یا نیکل هستند. برای رنگرزی پشم، ابریشم، نایلون و چرم به کار میروند. اریکوکرم سیاه⁴ از انواع این رنگهاست [1۵].

^{1.} Acid Blue

Direct Orangeh

۳. Malachite Green

۴. Methylen Blue

a. Eriochrome Black

۱-۹- روشهای تصفیه پسابهای رنگی [۱۶]
 ۱-تصفیه فیزیکی
 ۲-تصفیه شیمیایی
 ۳-روشهای زیستی
 ۴-روشهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs)

۱–۹–۱– تصفیه فیزیکی

تصفیه فیزیکی مقدماتی یا مکانیکی به فرایندهایی اطلاق می شود که در آنها از خواص فیزیکی برای جداسازی مواد جامد با اندازههای مختلف در فاضلاب استفاده می گردد. در این فرایندها با استفاده از اصول حاکم بر عملیات فیزیکی بخش عمدهای از آلودگی موجود در پساب، به خصوص ذرات معلق و کلوییدها مجتمع و جدا می شوند. فرایندهایی مانند غربال کردن و ته نشینی در زمره ی این روش قرار می گیرد [1۲].

۱–۹–۲–تصفیه شیمیایی

تصفیه شیمیایی فاضلاب بر اساس کاربرد مواد شیمیایی برای حذف و تبدیل مواد آلاینده استوار است. تصفیه شیمیایی به طور عمده در تصفیه فاضلابهای صنعتی به کار میرود. از مهم ترین فرایندهای شیمیایی برای حذف مواد محلول، خنثی سازی، اکسیداسیون، احیا و تعویض یونی و برای حذف مواد نامحلول، انعقاد و لخته سازی و شناور سازی با استفاده از مواد منعقد کننده میباشد. از مهم ترین معایب تصفیه شیمیایی، افزایش مواد محلول در فاضلاب به دلیل افزودن مواد شیمیایی و هزینه بالای آنها میباشد [۱۲].

^{1.} Advanced Oxidation Processes

۱-۹-۳- روشهای زیستی ٔ

تصفیه زیستی فرایندی است که در آن از میکرو ارگانیسمها (عوامل بیولوژیکی) برای تبدیل و تجزیه مواد آلاینده موجود در فاضلاب استفاده می شود.

> اهداف عمده تصفیه بیولوژیکی عبارتند از [۱۲] : ۱- لخته سازی و جداسازی مواد جامد کلوییدی غیر قابل ته نشینی ۲-تثبیت و کاهش محتوای مواد آلی ۳-تجزیهٔ مواد مغذی مانند نیتروژن و فسفر ۴-جداسازی ترکیبات آلی نادری که ممکن است سمی نیز باشند. ۵-جداسازی یا کاهش غلظت ترکیبات آلی و غیر آلی موجود

گر چه تصفیه بیولوژیکی فناوری مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست است اکثر رنگهای سنتزی دارای ماهیت آروماتیکی پایدار و پیچیدهای هستند که در برابر تجزیه بیولوژیکی مقاومند بدین منظور تحقیقات به سوی یافتن راههایی جهت ترکیب روشهای زیستی با روشهای دیگری نظیر فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته، جذب بر روی جامدها (کربن فعال، خاک و غیره) و غیره متمرکز شده است [۱۷].

۱-۹-۴ روشهای اکسیداسیون شیمیایی

طی فرایند اکسیداسیون، انتقال الکترون از یک ماده به ماده دیگر صورت می گیرد، در جدول (۱-۳) برخی از گونههای اکسید کننده متداول آورده شده است همان طور که مشاهده می شود OH از قدرت اکسیدکنندگی بالایی برخوردار است.

^{1.} Biological method

جندول (۱-۱) ۲۰ سید کننده های منداول (۱۰۱)	
قدرت اکسیدکنندگی (V)	عامل اکسید کننده
٣/٠٣	فلوئور
۲/۸۰	هيدروكسيل راديكال
7/47	اکسیژن اتمی
۲/۰۷	اوزن
١/٧٧	هيدروژن پراکسيد
١/٦٧	پرمنگنات
١/۵٩	هيپو برمو اسيد
١/۵٠	دی کلرو اکسید
१/४१	اسيد هيپو کلرو
١/٤٥	اسيد هيپو يديد
۱/۳۶	کلر
١/• ٩	برم
•/۵۴	ید

جدول (۱–۳) – اکسید کنندههای متداول [۱۸]

به طور کلی روشهای اکسیداسیون شیمیایی به دو دسته زیر تقسیم بندی میشوند:

الف-روشهای اکسیداسیون کلاسیک

در این روش یک عامل اکسید کننده به آب حاوی آلاینده اضافه می شود و عمل اکسیداسیون صورت می گیرد، کلر، پتاسیم پرمنگنات، اکسیژن، هیدروژن پر اکسید و اوزون از عاملهای اکسید کننده متداول مورد استفاده در این روش می باشد.

ب-روشهاي اكسيداسيون پيشرفته

به روشهایی اطلاق می شود که طی آن اکسیداسیون شیمیایی فاز آبی حاوی آلاینده آلی یا معدنی، در حضور رادیکال OH انجام می شود. این روش ها بر اساس تولید گونه های واکنش پذیر مانند OH• استوار هستند. این گونه های رادیکالی بسیار ناپایدار بوده و دارای قدرت اکسیداسیون بالایی هستند در نتیجه به صورت غیر انتخابی^۱ به مولکول های آلی موجود در آب آلوده حمله کرده و مسیر

^{1.} Non-selective

اکسیداسیونی را ایجاد به میکند که در نهایت منجر معدنی سازی آلاینده آلی می شود. ترکیباتی که به وسیلهی •OH تجزیه می شوند در جدول (۱-۴) آورده شده است [۱۸].

تركيبات	مثال
اسیدها	اسید فرمیک، اسید مالیک، اسید تارتاریک
الكلها	اتانول، اتيلن گليسول، گليسرول
آلدهيدها	بنزآلدهید، فرمالدهید، استالدهید
آروماتيكها	بنزن، كلرو فنول، پارا نيترو فنول
آمينها	آنیلین، آمینهای حلقوی، پروپان دی آمید
رنگها	آنتراکینون، دی آزو، مونو آزو
اترها	تتراهيدرو فوران
کتون ها	دي هيدروكسيل استون، متيل اتيل كتون

جدول (۱-۴) - ترکیبات مورد حمله قرار گرفته توسط ·OH[۱۸]

روشهای اکسیداسیون پیشرفته دارای مزایایی در مقایسه با سایر روشها دارند که عبارت هستند از [۱۹ و ۲۰]:

۱-۹-۴-۱ انواع روشهای اکسیداسیون پیشرفته

۱- فتوليز:

ساده ترین روش اکسیداسیون پیشرفته فتولیز است. در طی این فرایند آلاینده های رنگی به طور مستقیم نور UV را جذب کرده و برانگیخته می شوند سپس این گونه های برانگیخته به طور همولیتیک^۱ شکسته شده و گونههای رادیکالی را ایجاد می کنند. این گونههای رادیکالی طی واکنش-های زنجیری محصول نهایی واکنش (محصولات تخریب) را تولید می کنند. همچنین طی یک فرایند انتقال الکترون سوپر اکسید رادیکال (O_2) تولید می شود که نقش مهمی در تخریب ترکیبات آروماتیک حلقوی دارد [۲۱]. $R \longrightarrow R^*$

 $R^* \longrightarrow R^{\cdot} + R^{\cdot} \longrightarrow \text{Products} \qquad (\ref{red})$ $R^* + O_2 \longrightarrow R^{\cdot +} + O_2^{\cdot -} \qquad (\ref{red})$

۲ – فنتون و فتوفنتون:

واکنش فنتون و فتوفنتون جزء واکنشهای همگن^۲ محسوب می شوند. فنتون شامل واکنش بین ⁺Fe²و هیدروژن پراکسید (H₂O₂) در تاریکی طبق معادلههای زیر می باشد. $Fe^{2+}_{(aq)} + H_2O_2 \longrightarrow Fe^{3+}_{(aq)} + OH^+ + OH^ (\Delta - 1)$ دو مسیر واکنشی زیر برای ⁺³Fe تولید شده وجود دارد: $Fe^{3+}(aq) + H_2O_2 \rightarrow Fe^{2+}(aq) + HO_2 + H^+$ (9-1) $Fe^{3+}(aq) + HO_2 \rightarrow Fe^{2+}(aq) + O_2 + H^+$ (Y-1)واکنشگرهای مورد استفاده در فرایند فتوفنتون شامل Fe³⁺ یا H₂O₂/UV/Fe²⁺ می باشد. طبق معادلهی زیر واکنش Fe(OH)²⁺ با نور، باعث تولید مجدد یون Fe²⁺ و شروع دوباره چرخهی تولید ·OH می شود. این امر باعث افزایش کارایی واکنش فتوفنتون نسبت به فنتون می شود. Fe (OH) $^{2+}$ ag + hv \longrightarrow Fe $^{2+}$ ag + OH. $(\lambda - 1)$ رادیکال هیدروکسیل تولید شده طی دو فرایند فنتون و فتوفنتون به عنوان یک اکسندهی قوی عمل می کند و در واکنش با آلاینده طبق معادله ی (۱-۹) آن را تخریب می کند [۲۲]:

1. Homolytic

۲. Homogeneous

$$OH + Dye \longrightarrow Intermediate \longrightarrow CO_2 + H_2O$$
 (9-1)

۳- ازوناسیون و فتوازوناسیون:

در فرایند ازوناسیون با استفاده از ازون، رادیکال هیدروکسیل تولید می شود و این رادیکال به ترکیبات آلی حمله میکند. ازون یک اکسید کننده قوی است و قابلیت بسیار بالایی برای انجام واکنشهای اکسیداسیون – احیا با بسیاری از ترکیبات آلی را دارد. ازون طبق واکنشهای زیر در محلول آبی، رادیکال هیدروکسیل تولید میکند [۱۶ و ۲۳]:

$$O_3 + OH^- \longrightarrow HO_2^{-+} + O_2^{--}$$
 (1.-1)

$$O_2^{-\bullet} + O_3 \longrightarrow O_3^{-\bullet} + O_2 \tag{11-1}$$

$$O_3 \rightarrow HO_3 \rightarrow H$$

$$HO_3 \longrightarrow HO' + O_2$$
 (17-1)

$$O_3 + HO^{\bullet} \longrightarrow HO_2^{\bullet} + O$$
 (14-1)

Organic + (HO[•], O₂^{-•}, O₃^{-•})
$$\longrightarrow$$
 CO₂ + H₂O + محصول فرعى (۱۵–۱)

با ترکیب ازون و انرژی UV تشکیل رادیکال هیدروکسیل تسریع می گردد:

$O_3 + H_2O + h\upsilon \longrightarrow O_2 + H_2O_2$	(18-1)
---	--------

 $H_2O_2 + hv \longrightarrow 2 OH$ (1Y-1)

۴- تخريب فتوكاتاليستي:

تجزیه فتوکاتالیستی به عنوان یک تکنیک برتر برای تخریب رنگهای آلی پیشنهاد شده است. این روش در مقایسه با دیگر تکنیکهای اکسیداسیون پیشرفته مؤثرتر است چون نیم رسانایی که به عنوان کاتالیست استفاده می شود، ارزان است و اکثر آلایندههای آلی را به مواد معدنی تجزیه می کند. هدف از انجام واکنش فتوکاتالیستی، معدنی سازی کامل و یا تبدیل آنها به موادی با خطر کمتر می-باشد که با روشهای بیولوژیکی قابل تخریب نمی باشند. یک فتوکاتالیست ایده آل بایستی دارای ویژگیهای مطلوبی نظیر: پایداری نوری، سازگاری با محیط زیست از نظر شیمیایی و زیستی، انجام واکنش فتوکاتالیستی در دما و فشار محیط باشد، همچنین در دسترس و ارزان باشد و بتوان آن را روی موادی نظیر کربن فعال، شیشه نشاند [۲۴–۲۶].

۱–۱۰ فتوکاتالیستهای نیمه هادی

برای تخریب مواد رنگی توسط تکنیک فتوکاتالیستی از نیمه رساناهای مختلفی مانند Cu₂O، برای تخریب مواد رنگی توسط تکنیک فتوکاتالیست استفاده می شود. ساختار الکترونی اتم های نیم رسانا در ترکیب های شیمیایی، مهم ترین دلیل استفاده از آن ها در فرایند فتوکاتالیستی است. زیرا این عناصر دارای باند ظرفیت پر شده و باند هدایت خالی از الکترون می باشند. باند ظرفیت (VB)¹ و باند هدایت زیرا الکترون می باشند. باند ظرفیت (VB)¹ و این عناصر دارای باند ظرفیت پر شده و باند هدایت خالی از الکترون می باشند. باند ظرفیت (VB)¹ و این عناصر دارای باند ظرفیت پر شده و باند هدایت خالی از الکترون می باشند. باند ظرفیت (VB)¹ و باند هدایت (VB) این عناصر دارای باند ظرفیت پر شده و باند هدایت خالی از الکترون می باشند. باند ظرفیت (VB)¹ و باند هدایت (VB) این عناصر دارای باند ظرفیت پر شده و باند هدایت خالی از الکترون می باشند. باند ظرفیت (VB) می مولکول نیم رسانا فوتونی با باند هدایت (VB) و باند هدایت (VB)¹ و می مولکول نیم رسانا فوتونی با باند هدایت (VB) و می مولکول نیم رسانا فوتونی با باند هدایت (VB) و می مولکول نیم رسانا فوتونی با باند هدایت (VB) در و یک مولکول نیم رسانا فوتونی با این عناصر دارای باند ظرفیت پر شده و باند هدایت داری از لایه ظرفیت به لایه هدایت برانگیخته می شوند و یک حفره در باند ظرفیت و یک ایزی دریاند خال و یک دول از ایه ظرفیت به لایه هدایت برانگیخته می شوند و یک حفره در باند ظرفیت و یک ایکترون – حفره لازمه ی شروع واکنش تخریب فتوکاتالیستی است [۱۱].

۱–۱۰–۱ موقعیتهای لبه باند^۳ در نیمه هادی

هنگامی که یک فتوکاتالیست (نیم رسانا) در معرض تابشی با انرژیhv قرار می گیرد الکترون از باند ظرفیت به باند هدایت ارتقاء می یابد و به دنبال آن یک حفره (⁺h) در باند ظرفیت ایجاد می گردد.

توانایی یک نیمه هادی برای انجام یک انتقال الکترونی به اجزای جذب سطحی شده بر روی سطح آن توسط موقعیتهای نوار انرژی نیمه هادی و پتانسیل احیای ماده جذب سطحی شده بستگی دارد. از نظر ترمودینامیکی برای انتقال یک الکترون یا حفره، سطح پتانسیل مربوط به گونههای

۳. Band Edge

^{1.} Valence Band

Conduction Band
پذیرنده باید پایین تر یا (مثبت تر) از پتانسیل باند هدایت نیمه هادی و سطح پتانسیل دهنده باید بالاتر (منفی تر) از موقعیت باند ظرفیت نیمه هادی باشد.

موقعیتهای لبه باند چندین نیمه هادی در شکل (۱–۷) نشان داده شده است. مقیاس انرژی داخلی در سمت چپ در مقایسه با خلأ و در سمت راست در مقایسه با الکترود هیدروژن نرمال^۱ (NHE) نشان داده شده است. موقعیتهای تماس با محلول الکترولیتی در pH=1 به دست آمدهاند [۱۱ و ۲۷].



شکل (۱-۷) - موقعیت باند انرژی برای نیمه رساناهای مختلف در pH=1 [۲۵ و ۲۷]

۱-۱۰-۲ خم شدن باند نیمه هادی

تماس بین یک نیمه هادی و فاز دیگر (مثل مایع، گاز یا مایع) عموماً باعث باز آرایی الکترونی و تشکیل یک لایه دوگانه میشود [۱۱ و ۲۸]. سیستمهای فلز- نیمه هادی نمونه خوبی برای نشان دادن لایههای بار فضایی، خم شدن باند میباشد. در تماس بین یک نیمه هادی و فلز مقدار تابع کار^۲ یکی از عوامل تعیین کنندهی نوع اتصال و جهت انتقال بار بین آنها میباشد [۲۹]. به عنوان مثال هنگامی که فلز دارای تابع کار (Φm) بالاتری نسبت به تابع کار نیمه هادی (Φs) میباشد، موقع اتصال

^{1.} Normal Hydrogen Electrode

۲. Work function

آنها به یکدیگر انتقال الکترون از نیمه هادی به فلز تا زمانی که دو سطح فرمی(سطح فرضی انرژی پتانسیل، برای الکترون در یک جامد کریستالی[۶]) مانند شکل (۱–۸) به خط در آیند اتفاق میافتد و تشکیل سطح فرمی(E_f) جدیدی را بدهند. در اثر مهاجرت الکترون از ناحیه سدی سطح فلز بار منفی اضافی و سطح نیمه هادی بار مثبت اضافی پیدا میکند. باندهای نیمه هادی به سمت بالا و به طرف اضافی و سطح نیمه هادی بار مثبت اضافی میافت می فلز – نیمه هادی سد شاتکی الا و به طرف مرفی و مطح نیمه هادی به سمت بالا و به طرف اضافی و سطح نیمه هادی بار مثبت اضافی پیدا میکند. باندهای نیمه هادی به سمت بالا و به طرف اصلح خمیده میشود. سد ایجاد شده در مرز بین فلز – نیمه هادی سد شاتکی^۱ نامیده میشود. بدین صورت سد شاتکی در مرز فلز نیمه هادی میتواند به عنوان یک بازدارنده ترکیب الکترون – مفره عمل نماید. ارتفاع سد (Φ_b) بر حسب الکترون ولت به صورت زیر به دست میآید:

$$\Phi_{b} = \Phi_{m} - E_{x} \tag{1} \lambda - 1$$

در اینجا E_x تمایل الکترونی است که از فاصله بین لبه باند هدایت(CB) تا سطح خلاً(E₀) به دست میآید [۱۱ و ۲۷].



Metal

Semiconductor (n-type)

۱-۱۰-۳ فرایند انتقال الکترونی بر روی سطح کاتالیست

در حالت برانگیخته الکترونی، مولکول یا نیمه هادی بسیار فعال میباشد. انتقال الکترون بین مولکولهای واقع در سطح کاتالیست و یا بین سطح کاتالیست و یک مولکول جذب شده بر روی سطح

شکل (۱-۸) - اتصال شاتکی برای نیمه هادی نوع n [۱۱ و ۲۷]

^{1.} Schottky barrier

 $CB \longrightarrow A^{A^{T}} H_{V}$ $CB \longrightarrow CB \longrightarrow CB \longrightarrow A^{A^{T}} H_{V}$ VB = 0 $CB \longrightarrow CB \longrightarrow CB \longrightarrow A^{A^{T}} H_{V}$ VB = 0 $CB \longrightarrow CB \longrightarrow CB \longrightarrow A^{A^{T}} H_{V}$ VB = 0 $CB \longrightarrow CB \longrightarrow CB \longrightarrow A^{A^{T}} H_{V}$ VB = 0 $CB \longrightarrow CB \longrightarrow A^{A^{T}} H_{V}$ VB = 0 $CB \longrightarrow CB \longrightarrow A^{A^{T}} H_{V}$ VB = 0 $CB \longrightarrow CB \longrightarrow A^{A^{T}} H_{V}$ VB = 0 $CB \longrightarrow CB \longrightarrow A^{A^{T}} H_{V}$ VB = 0 VB = 0

آن انجام می شود. به صورت مشابه با فرایندهای فتو کاتالیستی، فرایندهای انتقال الکترون در نیمه هادی نیز می تواند به دو دسته الف و ب نشان داده شده در شکل (۱-۹) طبقه بندی شود.

شكل (۱-۹) - دسته بندى واكنشهاى فوتونى كاتاليست [۲۷]

در این طبقه بندی در حالت الف نیمه هادی به عنوان واسطه عمل کرده و الکترون از دهنده به آن منتقل شده و سپس از آن جا به گیرنده منتقل میشود. این طرح فرایند انجام گرفته توسط ذرات نیمه هادی حساس شده با رنگدانهها است که یک مورد از کاربرد آنها در پیلهای خورشیدی برای تولید الکتریسیته میباشد. در حالت ب برانگیخته شدن الکترون از نیمه هادی اتفاق میافتد و به نوار هدایت آن میرود و حفرهای در نوار ظرفیت نیمه هادی به جای میگذارد. الکترون از نوار هدایت فتوکاتالیست به اوربیتال خالی پذیرنده منتقل شده و به طور همزمان یک الکترون از یک اوربیتال دهنده پر به نوار ظرفیت وارد شود که اغلب فرایندهای فتوکاتالیستی در نیمه هادیها این ۱-۱۰-۴ مکانیسم تخریب فتوکاتالیستی در حضور نور فرابنفش

اولین مرحله فرایند تخریب فتوکاتالیستی آلاینده به وسیلهی نیمه هادیها، تشکیل جفت الکترون – حفره بر روی نیمه هادی میباشد. قسمت بزرگ شده در شکل (۱-۱۰) بر انگیخته شدن یک الکترون از لایه ظرفیت به لایه هدایت توسط نور با انرژی برابر یا بزرگتر از نوار ممنوعه^۱ را نشان میدهد. بعد از مرحله برانگیخته شدن، الکترون و حفرههای ایجاد شده میتوانند چندین مسیر را طی کنند. شکل (۱-۱۰) مسیرهای مختلفی را که الکترونها و حفرهها در آن بازیابی میشوند نشان میدهد.

در اثر مهاجرت الکترونها و حفرهها به سطح نیمه هادی، الکترون به ذرات مواد آلی یا معدنی جذب شده و یا به حلال منتقل میشوند، بدین طریق بر روی سطح نیمه هادی الکترونها میتوانند ذرات پذیرنده الکترون را احیا کنند (در محلولهای هوا داده شده معمولاً اکسیژن گونه پذیرنده الکترون میباشد) (مسیر C)، در مقابل حفره میتواند به سطح مهاجرت کرده به طوری که یک الکترون از ذرات الکترون دهنده با حفره اکسید کننده روی سطح ترکیب میشود (مسیر D). بازیابی الکترون و حفره در رقابت با انتقال بار به ذرات جذب شده میباشد. بازیابی الکترون و حفره جدا شده میتواند در داخل ذرات نیمه هادی (مسیر B) و یا بر روی سطح نیمه هادی (مسیر A) همراه با آزاد شدن گرما انجام شود [۱۱ و ۲۸ و ۳۰].



1. Band Gap

شکل (۱-۱۰) - مسیرهای مختلف بازیابی الکترون و حفره در یک نیمه هادی [۱۱ و ۲۷ و ۲۸ و ۳۰ و ۳۲] یکی از کاربردهای مهم نیمه هادیها تخریب مواد آلاینده رنگی طی فرایند فتوکاتالیستی می-باشد. معادلهی (۱–۱۹) تا معادلهی (۱–۲۵) فرایند تولید الکترون-حفره و OH و تخریب رنگ مورد نظر آورده شده است [۳۱].

Catalyst + $hv \longrightarrow$	$e^{\text{-}} + h^{+}$	()	(۱-۱)
---------------------------------	------------------------	----	-------

- $h^+ + H_2O (ads) \longrightarrow OH'(ads) + H^+(ads)$ ($\gamma 1$)
- $O_2 + 1e^- \longrightarrow O_2^- (ads)$ (Y1-1)
- $O_2^{-}(ads) + H^+ \longrightarrow HO_2^{-}(ads)$ ($\Upsilon 1$)
- $2\text{HO}_{2} \cdot (\text{ads}) \longrightarrow \text{H}_{2}\text{O}_{2} (\text{ads}) + \text{O}_{2}$ (1)
- $H_2O_2 (ads) \longrightarrow 2OH (ads)$ (14-1)
- $OH + Dye \longrightarrow \text{ intermediates} \longrightarrow CO_2 + H_2O$ (Y Δ -1)

به طور کلی مولکولهای آلاینده آلی در محیط آبی و آلی طی فرایند فتوکاتالیستی زیر، تخریب و به مولکولهای معدنی تبدیل میشوند [۲۸] :

 $C_nH_mN_xO_yCl_z \xrightarrow{hv} nCO_2 + xHNO_3 + zHCl + wH_2O$ (Y9-1) Semiconductor

۱-۱۰-۵- بازدهی فرایند فتوکاتالیستی

توانایی اندازه گیری جذب واقعی نور توسط نیمه هادی به علت پراکندگی نور توسط نیمه هادی بسیار دشوار است. در این حال معمولاً فرض میشود که همه نور توسط نیمه هادی جذب شده و این بازدهی به عنوان بازدهی ظاهری بیان میشود. اگر طی فرایند فتوکاتالیستی چندین محصول تشکیل شود، بازدهی نسبت به یک محصول ویژه اندازه گیری میشود. برای تعیین بازدهی یا کارایی کوانتومی، باید تمام مسیرهای احتمالی برای الکترون و حفره را در نظر گرفت. بازده کوانتومی φ برای یک سیستم ایده آل به صورت رابطه ساده زیر داده میشود:

$$\varphi \propto \frac{k_{\rm CT}}{k_{\rm CT} + k_{\rm R}}$$
 YV

(27-1)

که به صورت مستقیم متناسب با سرعت فرایند انتقال بار (^kcr^۱) است و به صورت معکوس با سرعت انتقال بار و سرعت ترکیب الکترون و حفره (^kk^۲) (در سطح و در داخل نیمه هادی) متناسب است. بدون واکنش باز ترکیب الکترونها و حفرهها کارایی کوانتومی برابر یک خواهد بود و سرعت انتقال بار بستگی به نفوذ حاملهای بار به سطح به سطح نیمه هادی بستگی خواهد داشت. در سیستمهای واقعی باز ترکیب اتفاق میافتد و غلظت الکترون و حفره در سطح برابر نخواهد بود. به همین دلیل از گیر انداز حاملهای بار، برای به دام انداختن الکترون و حفره و افزایش بازدهی استفاده میشود. واضح است که سرعت باز ترکیب الکترون حفره تعیین کننده بازدهی فعالیت فتوکاتالیستی نیمه هادی میباشد. اصلاح سطح نیمه هادیها مانند اضافه کردن فلزات، ترکیب با نیمه هادیهای دیگر و غیره باعث کاهش سرعت باز ترکیب الکترون و حفره شده و کارایی کوانتومی فرایند فتوکاتالیستی را افزایش میدهد که در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد [۱۰ و ۲۷ و ۳۳].

۱–۱۱– اصلاح سطوح نیمه هادیها

اصلاح سطوح نیمه هادیها محدودیت کاربرد فتوکاتالیستی آنها را در فرایندهای ویژه از بین برده است. برای اصلاح فتوکاتالیستهای نیمه هادی دو فاکتور مهم باید مورد توجه قرار گیرد:

- جلوگیری از ترکیب مجدد الکترون و حفره با افزایش جدایی بار که باعث بهبود کارایی
 فتوکاتالیستی می شود.
- افزایش ناحیه طول موجی که نیمه هادی به آن حساس بوده و عامل تحریک نیمه هادی میباشد (عریض کردن شکاف نوار ممنوعه نیمه هادی تا تحریک در ناحیه مرئی امکان پذیر گردد).

۱. Charge Transfer

۲. Recombination

با توجه به فاکتورهای بالا فعالیت متمرکزی برای بهبود سطح فتوکاتالیستی نیمه هادیها انجام گرفته است که این اصلاحات شامل نشاندن فلزات نجیب روی سطح، کوپل کردن نیمه هادی با شکاف نوار ممنوعه متفاوت، کمپلکس کردن سطوح با حساس کنندهها، نشاندن یونها و غیره میباشد [۱۱ و ۲۷].

۱-۱۱-۱ اصلاح نیمه هادی با نشاندن فلزات نجیب

خواص نیمه هادی در فرایندهای فتوکاتالیستی با اضافه کردن فلزات نجیب تغییر می کند. همان طور که در بخش (۱–۱۰–۲) توضیح داده شد با اتصال یک فلز به نیمه هادی بسته به مقدار تابع کار فلز و نیمه هادی یک سد انرژی شاتکی بین سطح تماس نیمه هادی- فلز شکل می گیرد. تا زمانی انتقال الکترون از نیمه هادی به فلز صورت می گیرد که تعادلی بین دو سیستم به وجود آید. سپس یک سطح فرمی جدید شکل می گیرد. برای مثال نشاندن فلز نقره روی سطح نیمه هادی مای کرمی کاهش باز ترکیب الکترون-حفره می شود. همان طور که در شکل (۱–۱۱) دیده می شود سطح فرمی کاهش باز ترکیب الکترون-حفره می شود. همان طور که در شکل (۱–۱۱) دیده می شود سطح فرمی این انتقال تا زمانی که دو سیستم به تعادل برسند و یک سطح فرمی جدید (Ef به 2nO می شود این انتقال تا زمانی که دو سیستم به تعادل برسند و یک سطح فرمی جدید (Ef) شکل گیرد ادامه می یابد. سطح باند هدایتZnO بالاتر از سطح فرمی جدید تشکیل شده می باشد. هنگامی که نور با این انتقال تا زمانی که دو سیستم به تعادل برسند و یک سطح فرمی جدید (Fa) شکل گیرد ادامه می یابد. سطح باند هدایتZnO بالاتر از سطح فرمی جدید تشکیل شده می باشد. هنگامی که نور با الیترژی بیشتر یا برابر نوار ممنوعه اکسید روی برخورد می کند باعث ایجاد الکترون و حفره می شود. الکترون موجود در باند هدایت به Ag منتقل می شود که این فرایند باعث افزایش زمان نیمه عمر الکترون و حفره و در نتیجه افزایش کارایی فتوکاتالیست می شود[۸۲ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۵ و ۳۵].

معمولاً فلز نشانده شده تمام سطح نیمه هادی را نمی پوشاند و به صورت خوشههای اتمی^۱ روی سطح قرار می گیرد، فلزات نجیب همانند Pt ،Au ،Ag و Rh جهت افزایش خاصیت برخی نیمه هادی، نظیر ZnO و TiO2 به کار می روند [۲۸].

^{1.} Atomic Clusters



شکل (۱۱–۱۱) – الف) تشکیل سد شاتکی در ZnO با نشاندن Ag. ب) فرایند جدایی بارها و مکانیسم فتوکاتالیستی تحت نور UV [۲۸ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶]

1-11-1- نشاندن حساس کنندهها روی سطح نیمه هادی

حساس کنندههای سطوح، رنگهای آلی هستند که توسط جذب فیزیکی یا شیمیایی روی نیمه هادیهایی مانند TiO2، باعث عریض شدن نوار ممنوعه (افزایش محدوده واکنش طیفی)، جلوگیری از باز ترکیب الکترون-حفره و افزایش بازده می شوند [۲۸].

طی این فرایند ابتدا حساس کننده در ناحیه طول موج خودش تحریک شده سپس نیمه هادی از طریق حساس کننده تحریک می گردد. تحریک از طریق فرایند انتقال بار از حساس کننده به نیمه هادی صورت می گیرد. شکل (۱–۱۲) تحریک و مراحل تزریق بار حساس کننده را نشان می دهد [۲۸ و ۳۷].

رنگهایی مانند رودامین ⁶G^۱، رودامین ^۳B، اسید قرمز ^{۴۴}^۱، متیلن بلو^۲ (MB) و ... که جذب بالایی در ناحیه مرئی دارند، به طور گسترده به عنوان حساس کننده TiO₂ مورد استفاده قرار می گیرند [۳۷].

۱. Rhodamine 6G

۲. Rhodamine B



شکل (۱-۱۲) - فرایند تخریب فتوکاتالیستی توسط نیمه هادی حساس شده با رنگ [۳۷]

۱–۱۱–۳– جفت نمودن نیمه هادیها با نوار ممنوعه متفاوت

جفت نمودن نیمه هادیها با نوار ممنوعه متفاوت روش بسیار جالبی برای افزایش بازده فرایند فتوکاتالیستی با افزایش دامنه انرژی مورد نیاز برای تحریک نوری سیستم میباشد. شکل (۱–۱۳) فرایند تحریک نوری سیستم فتوکاتالیست CdS/TiO2 را نشان میدهد. انرژی نور تحریک کننده کمتر از آن است که مستقیماً فتوکاتالیست 20T را تحریک نماید، اما برای انتقال الکترون از لایه ظرفیت CdS به لایه هدایت آن با توجه به انرژی نوار ممنوعه ۲/۵e کافی میباشد. همان طور که مشاهده میشود حفرهای توسط تحریک نوری در لایه ظرفیت CdS ایجاد شده و الکترون آن از لایه هدایت میشود حفرهای توسط تحریک نوری در لایه ظرفیت CdS ایجاد شده و الکترون آن از لایه هدایت میشود حفرهای توسط تحریک نوری در لایه ظرفیت CdS ایجاد شده و الکترون آن از لایه هدایت میشود حفرهای توسط تحریک نوری در لایه ظرفیت CdS ایجاد شده و الکترون آن از لایه هدایت میشود حفرهای توسط تحریک نوری در لایه ظرفیت CdS ایجاد شده و الکترون آن از لایه هدایت

^{1.} Acid Red 44

۲. Methylen Blue



شکل (۱-۱۳) - نیمه رسانای کوپل شده با نیمه هادی [۲۷ و ۲۸]

۱–۱۲ اکسید روی

اکسید روی یک ترکیب معدنی با باند گپ ۳/۲ الکترون ولت میباشد، که در پوسته زمین به صورت کانی وجود دارد. اما بیشتر اکسید روی مورد استفاده به صورت تجاری سنتز میشود. این ماده بیشتر به عنوان یک ماده افزودنی به مواد و تولید محصولاتی نظیر سرامیک، سیمان، گریس و غیره به کار میرود [۵]. اکسید روی یک ترکیب ترموکرومیک است، طوری که با گرما دادن رنگ آن به زرد تغییر میکند و با سرد کردن آن در محیط به رنگ سفید باز میگردد، که این امر به خاطر از دست دادن اکسیژن در دمای بالای ۸۰۰ درجه سلسیوس و تبدیل آن به فرم غیر استوکیومتریO(x+1). (X=0.00007) میباشد [۳۸].

اکسید روی یک اکسید آمفوپروتیک است، این ماده در آب و اتانول حل نمیشود ولی در بعضی از اسیدها نظیر اسیدکلریدریک حل میشود (تجزیه و تخریب میشود) :

اکسید روی با هیدروژن سولفید واکنش میدهد که از این خصوصیت به صورت تجاری در تولید مواد بو زدا^۱ استفاده میشود [۳۸] : (۳۰–۱) اکسید روی به سه فرم زینک بلاند مکعبی^۲، ورتزیت هگزاگونالی^۳ و بندرت به صورت سنگ اکسید میشود (شکل ۱–۱۴). ساختار ورتزیت دارای بیشترین پایداری و متعاقباً بیشترین نمک^۴ مشاهده میشود (شکل ۱–۱۴). ساختار ورتزیت دارای بیشترین پایداری و متعاقباً بیشترین

۳۸].



شکل (۱-۱۴) - ساختارهای کریستالی اکسید روی الف) ورتزیت هگزاگونالی ب) زینک بلاند ج) نمک طعام [۱۰]

^{1.} Deodorant

۲. Cubic zincblende

r. Hexagonal wurtzite

^{4.} Rock salt

ایتن ترکیب دارای ویژگیهای مطلوبی نظیر باند گپ عریض و غیر سمی بودن میباشد، که این ویژگیهای مطلوب باعث کاربرد بالای آن در تخریب ترکیباتی مانند NO_x، بو زدایی، سلولهای خورشیدی، حذف و تخریب آلایندهها از پسابهای صنعتی، دیودهای لیزری، سنسورها و جاذب نور UV در کرمهای ضد آفتاب شده است [۴۰ و ۴۰].

۱-۱۲-۱ نانو ساختارهای اکسید روی

امروزه به خاطر وابستگی خواص نانو ذره به ساختار و اندازه آن تلاشهای فراوانی جهت سنتز ساختارهای متفاوت در اندازههای مورد نظر شده است. اکسید روی داری ساختارهای یک بعدی نظیر نانو سیمها^۱، نانو میلهها^۲، ساختارهای دو بعدی نظیر نانو صفحهها^۳ و ساختارهای سه بعدی مانند نانو گلها^۴ میباشد. برخی از این نانو ساختارها در شکل ۱–۱۵ آورده شده است.



شکل (۱–۱۵) - ساختارهای نانو اکسید روی. الف) نانو صفحه [۴۱] ب) اکسید روی میله، رشد داده شده بر روی Zn کروی و تشکیل ساختار جوجه تیغی^۵ [۴۲] ج) رز شکل^۶ [۴۳]

در بررسی خواص فتوکاتالیستی نانو ذرات در حذف مواد رنگی، به دلیل اینکه واکنش حذف در سطح تماس بین آلاینده و کاتالیست صورت می گیرد، خاصیت فتوکاتالیستی نانو ذره به چگونگی رشد کریستال و صفحات تشکیل شده وابسته است. فرایند حذف درپنج مرحله پخش، نفوذ، جذب، انجام

۳. Nanosheets

- ۵. Urchin-like
- ۶. Rose-like

^{1.} Nanowires

۲. Nanorods

Nanoflowers

واکنش سطحی و نهایتاً واجذب رنگ صورت می گیرد هر کدام از این مراحل بر سرعت واکنش سطحی مؤثر است. اکسید روی با ساختار نانو گل به دلیل سطح مقطع زیاد دارای سطح مناسبی جهت نفوذ رنگ و انتقال جرم آن می باشد که این خود عاملی جهت افزایش خاصیت فتوکاتالیستی اکسید روی با ساختار نانو گل است [۴۱].

۱-۱۲-۲ سنتز نانو ساختارهای اکسید روی

روشهای مختلفی جهت سنتز نانو ساختارهای اکسید روی به کار میرود، در هر کدام از این روشها با کنترل شرایط، ساختار مورد نظر را میتوان بدست آورد. خلاصهای از فرایندهای مختلف سنتز و ساختارهای ایجاد شده در جدول (۱–۵) آورده شده است.

مراجع	ساختار	روش آماده سازی
44	منشور مانند ^۲ ، مداد مانند ^۳ ، صفحه مانند	هيدرو ترمال ^۱
۴۵	فلس شکل ^۴	سل-ژل
48	کروی ^۶	ته نشینی(هم رسوبی) ^۵
۴۷	نانو سيم	CVD
۴۸	چهار پا مانند ^۷	PVD
49	نانو سيم	آسياب توپی^

جدول (۱-۵) - انواع روشهای سنتز ZnO

1. Hydrothermal

۲. Prismatic-like

- ۳. Pencil-like
- ۴. Flakes

۵. Precipitation

۶. Spherical

v. Tetrapod- like

۸. Ball-Milling

۱–۱۳– نانو ذرات نقره و کاربردهای آن

نانو ذرات نقره به دلیل خواص نوری، الکتریکی و حرارتی و شیمیایی ویژه و بالایی که از خود نشان میدهند در مصارف کاتالیتیکی، دارویی، الکترونیکی و نوری کاربرد فراوانی دارند و به دلیل جذب پلاسمونیک قوی در ناحیه مرئی و نسبت سطح به حجم بالا فعالیت بیولوژیکی قوی از خود نشان میدهند [۵۰].

به طور خلاصه میتوان کاربردهای نانو ذرات نقره را به صورت زیر تقسیم بندی نمود: ۱-استفاده از نانو ذرات نقره به عنوان بیو سنسور.

۲-استفاده از خاصیت ضد باکتریال نانو ذرات نقره و کاربرد آن در پوشاک، کفش، رنگ، پانسمان زخم، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و پلاستیک.

۳-از نانو ذرات نقره به عنوان جوهر رسانا جهت افزایش هدایت گرمایی و الکتریکی استفاده میشود[۵۱]

۱–۱۳–۱ روشهای سنتز نانو ذرات نقره

روشهای مختلفی جهت سنتز نانو ذرات نقره صورت گرفته است، برخی از این روشها شامل احیا شیمیایی، فتوشیمیایی، الکتروشیمیایی و غیره میباشد. استفاده از برخی از روشها مستلزم استفاده از حلالهای آلی و عاملهای احیا کننده سمی نظیر N، N دی متیل فرماید، هیدرازین هیدرات، سدیم بورهیدرید است. مواد ذکر شده دارای واکنش پذیری بالایی میباشند که مزاحمتهای شیمیایی را سبب میشوند، از این رو انتظار میرود سنتز نانو ذرات نقره به روش فتوشیمیایی که تابش به کار رفته به عنوان عامل احیا کننده به کار برده میشود دارای مزاحمت شیمیایی کمتری

۱–۱۴– سنتز نانو ذرات فلزی به روش فتوشیمیایی

سنتز نانو ذرات فلزی به روش فتوشیمیایی برای اولین بار در قرن ۱۸ توسط شولز^۱ مطرح گردید، وی مشاهده کرد که نمک نقره تحت تابش تیره رنگ میشود. بعدها روش «فتولیز^۲ نمک نقره نیترات» جهت ساخت فیلمهای فتوگرافیکی استفاده شد.

روش سنتز ذکر شده دارای مزایایی زیر میباشد:

۱-روشی ساده و تمیز است.

۲-دارای کاربردهای متنوعی میباشد. به کمک این روش میتوان نانو ذرات را در محیطهای مختلفی نظیر شیشه، پلیمر و غیره سنتز نمود.

۳- قابلیت تولید عاملهای احیاء کننده به روش فتوشیمیایی را دارا میباشد.

سنتز فتوشیمیایی نانو ذرات فلزی به دو صورت احیاء فوتونی مستقیم و احیاء فوتونی غیر مستقیم و احیاء فوتونی غیر مستقیم صورت می گیرد [۵۳].

۱–۱۴–۱–سنتز نانو ذرات به روش احیاء فوتونی مستقیم^۳ این روش تکنیک مهمی در روش سنتز نانو ذرات فلزی میباشد. نانو ذره فلزی صفر (M⁰) با برانگیختگی مستقیم منبع فلز تشکیل میشود (شکل ۱–۱۶). عدم نیاز به عامل احیاء کننده و نشاندن نانو ذرات فلزی تشکیل شده بر روی شیشه، پلیمر و غیره از جمله مزایای این روش میباشد.

Direct photolysis



1. Schulze

۲. Photolysis

r. Direct photoreduction

شكل (۱-۱۶) - روش احياء مستقيم فتوشيميايي [۵۳]

نانو ذرات فلزی مختلفی مانند Ni ،Pt ،Au ،Ag و غیره را میتوان از روش تابشدهی مستقیم مواد اولیه آنها بدست آورد. به عنوان مثال نمکهای نقره و طلا جهت سنتز نانو ذرات طلا و نقره و آلدهید فلزات مانند نقره فنیل استالدهید جهت سنتز نانو ذرات نقره استفاده میشوند[۵۳]. به طور مختصر روش احیاء مستقیم یون نقره از نمک آن توضیح داده خواهد شد.

احياء فوتونى مستقيم يون نقره از نمك آن:

هادا اتل^۱ برانگیختگی مستقیم نمک نقره پر کلرات (AgClO4) در محیطهای الکلی و آبی را بررسی نمود و مکانیسمی را ارائه داد. بر طبق مکانیسم پیشنهادی Ag^+ با دریافت الکترون از محیط حلال به Ag^0 کاهیده میشود. با بررسی واکنش در محیطهای آبی و الکلی مختلف مشخص شد که نوع مولکول حلال در بازده کوانتومی مؤثر میباشد. طبق نتایج بدست آمده بازده کوانتومی در محیطهای α -الکلی در مقایسه با سایر الکلها افزایش مییابد، یکی از دلایل افزایش بازده کوانتومی در محیطهای الکلی طبق واکنش زیر، کاهش یون نقره توسط گونههای رادیکالی مشتق شده از α -الکل ها میباشد [۵۳] :

$Ag^+ + H_2O$	$ Ag^0 + H^+ + OH^- $	(٣١-١)
$Ag^+ + RCH_2OH$	\longrightarrow Ag ⁰ + H ⁺ + RCH·OH	(37-1)
0		

 $nAg^0 \longrightarrow (Ag^0)_n$ (TT-1)

 $Ag^{+} + RCH OH \longrightarrow Ag^{0} + H^{+} + RCHO$ ($((f_{-1}))$

۱. Hada Etel

۱-۱۴-۲- سنتز نانو ذرات به روش احیاء فوتونی حساس شده^۱

روش دیگری برای سنتز فتوشیمیایی، احیاء فوتونی حساس شده میباشد. در این روش ابتدا عاملهای فعال فوتونی توسط تابش دهی حد واسطهایی را تشکیل، سپس این حد واسطها یون فلز همراه خود را به فلز صفر (M⁰) کاهش میدهند (شکل ۱–۱۷).

از جمله مزایای این روش به شکل گیری سریع و مؤثر نانو ذرات فلزی اشاره کرد، همچنین انعطاف پذیری طول موج برانگیختگی از دیگر مزایای این روش میباشد که به دلیل عدم وابستگی طول موج برانگیختگی به منبع فلز و وابستگی آن به حساس کننده میباشد.

2. Photosensitization



شكل (۱–۱۷) - روش احياء غير مستقيم فتوشيميايي [۵۳]

اساس این روش بر پایه تولید رادیکال و الکترونهای آزاد در محیط میباشد. در این روش از حساس کنندههایی مانند کتونها، پیریدین، تیونین، بنزوئین و مشتقات آن، کاربازول و ... استفاده میشود. واکنش (۱–۳۵) روش تشکیل رادیکال از کتون توسط تابش دهی و تشکیل نانو ذره فلزی را نشان میدهد [۵۳].

 $(T\Delta - 1)$



 $(^{\psi}\Lambda - 1)$

احیاء شیمیایی فلزات روی سطح نیمه هادی یکی از روشهای مناسب جهت ساخت کاتالیست فلز- نیمه هادی می باشد. در این روش تابش دهی بر روی محلول حاوی یون فلزی، نیمه هادی و روبنده حفره صورت می گیرد، همان طور که در شکل (۱- ۱۸- الف) و معادلهی (۱-۳۶) تا (۱-۳۸) مشاهده می شود نیمه هادی با جذب فوتون تولید الکترون و حفره می کند سپس یون فلزی جذب سطحی شده روی نیمه هادی الکترون تشکیل شده را به دام می اندازد و روی سطح کاهش می یابد. این فرایند به صورت معکوس یعنی اکسید شدن نانو ذرات نقره در حضور نور مرئی صورت می گیرد (شکل ۱-۱۸–ب). از این روش جهت سنتز کاتالیستهایی نظیر ZnO-Au ،TiO₂-Au ،ZnO-Ag و غیره استفاده می شود [۵۳]. معادله (۱–۳۶) تا (۱–۳۸) فرایند تشکیل نانو ذرات نقره را نشان می دهد

ZnO + hv	$\rightarrow e^{-}(CB) + h^{+}(VB)$	(٣۶-١)

 $Ag^{+} + e^{-}(CB) \longrightarrow Ag^{0}$ ($\forall \forall -1$)

```
2H_2O + h^+(VB) \longrightarrow O_2 + 4H^+
```



شكل (۱–۱۸) - الف) احياء نقره روى سطح نيمه هادى تحت UV. ب) اكسيد شدن نانو نقره تحت نور Vis[۵۳]

1-10- مروری بر کارهای انجام شده ZnO-Ag و بررسی کاربردهای آن

در سال ۲۰۰۷ فنگ پنگ^۱ و همکارانش ابتدا ZnO با نانو ساختار برگ مانند^۲، به روش مایکروویو سنتز کردند. جهت اصلاح سطح ZnO، نقره به دو روش احیاء شیمیایی و فتوشیمیایی روی سطح آن نشانده شده است. آزمایشهای حذف و تخریب رنگ متیلاورانژ و فنل، بهبود کارایی ZnO-Ag تهیه شده نسبت به ZnO را تأیید کرده است [۵۴].

در سال ۲۰۰۷ جین چنگ دنگ^۳ و همکارانش نانو کامپوزیت ZnO-Ag را سنتز نمودند و کارایی فتوکاتالیستی آن را مورد بررسی قرار دادند. در این پروژه جهت نشاندن نقره از دو روش احیاء فتوشیمیایی و رسوبدهی همگن کئوردینه^۴ روی سطح ZnO تجاری استفاده شده است و کارایی

فتوکاتالیستهای سنتز شده جهت تخریب نوری متیل اورانژ مورد بررسی قرار گرفته است [۵۵]. در سال ۲۰۰۷ کیو زنگ^۵ و همکارانش ZnO-Ag را به روش سالوو ترمال^۶ سنتز و خاصیت فتوکاتالیستی آن را بررسی مورد بررسی قرار دادند. خاصیت فتوکاتالیستی نانو ساختار میلهای شکل

ZnO سنتز شده با درصدهای مختلف نقره روی سطح آن مورد بررسی قرار گرفته است، نتایج نشان

دهندهی تخریب نوری بیشتر متیل اورانژ توسط ZnO-Ag نسبت به ZnO بوده است [۵۶]. در سال ۲۰۰۷ جین مو^۷ و همکارانش به روش هیدروترمال نانو ساختار ZnO-Ag با درصدهای مختلف نقره سنتز نمودند. اثر میزان نقره نشانده شده روی سطح ZnO میلهای شکل، بر فعالیت فتوکاتالیستی آن با تخریب رنگ ردامین B مورد بررسی گرفته است [۵۷].

در سال ۲۰۰۸ بو وانگ و همکارانش در طی دو مرحله نانو ساختار ZnO-Ag را سنتز نمودند. در مرحله اول به روش تبخیر گرمایی ZnO را با ساختار چهار پا مانند سنتز، و طی مرحله بعدی به

۱. Feng Peng

۲. Leaf-like

۳. Jiancheng Deng

F. Coordination homogeneous co-precipitation

۵. Qi Zheng

۶. Solvothermal

v. Jin Mu

روش RF^۲ نقره را روی سطح ZnO نشانده شده است. نتایج آزمایشها در حذف رنگ متیل اورانژ نشان دهندهی کارایی فتوکاتالیستی بیشتر ZnO-Ag نسبت به ZnO بوده است [۵۸].

در سال ۲۰۰۸ یون یان زانگ^۳ و همکارانش نانوکامپوزیت ZnO-Ag را به روش هیدروترمال با درصدهای مختلفی از Ag سنتز کردند. آنالیز SEM نشان دهندهی ساختار سوزنی شکل ZnO سنتز شده بوده است. بررسی خاصیت فتوکاتالیستی ZnO-Ag سنتز شده بر روی رنگ ردامین B، افزایش درصد تخریب نوری نسبت به ZnO را نشان داده است [۵۹].

در سال ۲۰۰۸ تیان ون چن^۴ و همکارانش تخریب نوری متیل اورنژ را با استفاده از فتوکاتالیست ZnO-Ag مورد بررسی قرار دادند. ZnO-Ag به روش سالوو ترمال با ساختار میلهای شکل سنتز شده است. آزمایشهای مربوط به تخریب نوری متیل اورانژ افزایش کارایی فتوکاتالیست را با نشاندن فلز نقره روی سطح ZnO نشان داده است [۶۰].

در سال ۲۰۰۸ وایو لو^۵ و همکارانش به بررسی خواص فتوکاتالیستی و آنتی باکتریال ZnO-Ag پرداختند. فتوکاتالیست مورد نظر به روش هیدروترمال تهیه شده است. ZnO-Ag تهیه شده با ساختار گل شکل ZnO، در تخریب نوری اورانژ ^۹۶ استفاده شده است [۳۵].

در سال ۲۰۱۰ زنگ شیو هو^۷ و همکارانش، ZnO-Ag را جهت بهبود خاصیت فتوکاتالیستی ZnO سنتز نمودند. در این تحقیق ابتدا ZnO به روش رسوبدهی شیمیایی در دمای پایین سنتز ، سپس جهت تهیهی ZnO-Ag از روش احیاء شیمیایی نقره استفاده شده است. آنالیز SEM نشان

^{1.} Bo Wang

۲. Radio Frequency magnetron sputtering

r. Yunyan Zhang

F. Tianwen Chen

۵. Weiwei Lu

۶. Orange G

V. Zhengshui Hu

دهنده ساختار ریشهای شکل^۱ ZnO بوده است. تخریب رنگ آزو متیل اورانژ با فتوکاتالیست Ag/ZnO سنتز شده نتایج تخریب بهتری را نسبت به ZnO نشان داده است [۶۱].

در سال ۲۰۱۰ یان زی لی^۲ و همکارانش اثر نقره نشانده شده روی سطح ZnO بر روی خاصیت فتوکاتالیستی آن مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق نقره را به روش احیاء فتوشیمیایی روی سطح ZnO تجاری نشانده شده است. بررسی تخریب فتوکاتالیستی کریستال ویولت، اثر افزایشی و سپس کاهشی خاصیت فتوکاتالیستی ZnO-Ag را همزمان با افزایش درصد نقره را نشان داده است [۶۲].

در سال ۲۰۱۰ بیفانگ یانگ^۳ و همکارانش ZnO-Ag را سنتز نمودند و خاصیت فتوکاتالیستی آن را در تخریب نوری متیلن بلو مورد بررسی قرار دادند. در ابتدا ZnO با ساختارمیلهای شکل به روش شیمیایی مرطوب^۴ سنتز، سپس مقادیر مختلفی از فلز نقره به روش احیاء فتوشیمیایی روی سطح ZnO نشانده شده است. نتایج آزمایشهای فتوکاتالیستی نشان دهندهی افزایش تخریب نوری متیلن آبی را با نشاندن نقره روی سطح ZnO بوده است [۶۳].

در سال ۲۰۱۰ کواینگ شن وو^۵ و همکارانش خاصیت فتوکاتالیستی نانو ساختار ZnO-Ag مورد آزمایش قرار دادند. در ابتدا به روش سالوو ترمال نانو ساختار ZnO-Ag سنتز شده است. سپس فتوکاتالیست تهیه شده جهت حذف رنگ ردامین B استفاده شده است. که نتایج افزایش میزان تخریب رنگ توسط کاتالیستZnO-Ag نسبت به ZnO کروی نشان داده است [۶۴].

در سال ۲۰۱۱ شایان گوو^۶ و همکارانش نانو ساختار کروی ZnO-Ag به روش هیدروترمال سنتز و از آن جهت تخریب رنگ اورانژ G استفاده نمودند. در این تحقیق از BSA^۷ به عنوان عامل

۱. Radical-Shaped

۲. Yuanzhi Li

r. Beifang Yang

۴. Wet chemical route

۵. Qingsheng Wu

۶. Shuyan Gao

Y. Bovine Serum Albumin

کاهنده +Ag و عامل کنترل کنندهی شکل نانو ساختار، استفاده شده است. نتایج تخریب و رنگبری افزایش خاصیت فتوکاتالیستی را با نشاندن نقره نشان داده است[۳۴].

طبق گزارشهای حاصله و تحقیقهای انجام شده گزارشی مبنی بر سنتز نانو ساختار ZnO گل شکل و نشاندن نقره به روش فتو شیمیایی صورت نگرفته است. لذا در این پروژه برای اولین بار این نانو ساختار سنتز، و به روش احیاء فتوشیمیایی، نقره روی آن نشانده می شود و خاصیت فتو کاتالیستی آن در حذف رنگ متیل اورانژ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل دوم تجربی

۲-۱- مواد شیمیایی به کار رفته در پروژه

مواد مورد نیاز در این پژوهش دارای درجهی خلوص تجزیهای بوده و در تهیهی تمام محلولها

از آب دو بار تقطیر استفاده شد. لیست کلیه مواد مورد استفاده در جدول (۲–۱) آورده شده است.

شرکت	فرمول شیمیایی	مادہ
مرک۲	(CH ₃ COO)Zn.2H ₂ O	روی استات دو آبه
مرک	NaOH	سديم هيدروكسيد
مرک	$(C_6N_9NO)_n$	پلىوينيلپيروليدين (PVP)
مرک	AgNO ₃	نقره نیترات
بيدستان ايران	C ₂ H ₅ OH	اتانول
مرک	C ₁₄ H ₁₄ N ₃ NaO ₃ S	متيل اورانژ
مرک	C ₈ H ₅ KO ₄	پتاسيم هيدروژن فتالات

جدول (۲-۱) - فهرست مواد شیمیایی مورد استفاده

۲-۲- تهیه محلولها

🗸 تهیهی محلول ۱۰/۰ مولار روی استات

جهت تهیهی این محلول ۰/۵۴۸ گرم نمک روی استات دو آبه، به یک بالن حجمی ۲۵/۰ میلی لیتری منتقل شد، و با اضافه کردن اندکی آب مقطر آن را حل کرده و سپس بالن تا خط نشانه به حجم رسانده شد.

< تهیهی محلول ۰/۵۰ مولار سدیم هیدروکسید

جهت تهیهی محلول ۰/۵۰ مولار سدیم هیدروکسید، ابتدا محلول مادر ۳/۰۰ سود تهیه گردید. برای ساخت محلول ۳/۰۰ مولار، ۱۲/۰ گرم نمک سدیم هیدروکسید در یک بالن حجمی ۱۰۰ میلی

^{1.} Merck

لیتری حل و به حجم رسانده شد. به دلیل استاندارد نبودن محلول سود و مهم بودن غلظت سود به کار برده شده، محلول مادر قبل از استفاده با پتاسیم هیدروژن فتالات استاندارد شد و غلظت دقیق آن مشخص گردید. محلول ۰/۵۰ مولار سود با رقیقسازی از محلول مادر تهیه شد.

PVP تهیهی محلول ۱۲/۵ میلی گرم بر لیتر

جهت تهیهی محلول فوق معادل ۳/۱۲۵ گرم از PVP توزین، سپس در یک بالن ۲۵۰/۰ میلی-لیتری با آب مقطر، تا خط نشانه به حجم رسانده شد.

- ۲–۳– دستگاهوری
- جهت ثبت طیفهای ماوراء بنفش مرئی از دستگاه اسپکتروفتومتر دو پرتویی ریلی مدل
 UV-۲۶۱۰ با یک جفت سل کوارتز ۱/۰۰ سانتیمتری استفاده شد.
- آزمایشهای تخریب و رنگبری فتوکاتالیستی رنگدانه متیل اورانژ در یک فتوراکتور که در
 آزمایشگاه شیمی تجزیه طراحی و ساخته شد انجام گرفت.
- اندازه گیریهای pH به وسیلهی دستگاه pH- متر متر اهم^۲ مدل ۷۴۴ مجهز به یک الکترود
 مرکب شیشه- کالومل (۳/۰۰ مولار) انجام گرفت.
 - ✓ جهت توزین مواد از ترازوی سارتریوس^۳ مدل S 200 A با دقت ۰/۱ میلی گرم استفاده شد.
- همزن مغناطیسی هایدولف[†] مدل MR Hei-standard برای همزدن مخلوط واکنش استفاده
 شد
 - 🖌 اندازه گیری زمان با یک زمان سنج صورت گرفت.
- ✓ به منظور خشک کردن نمونههای سنتز شده از آون حرارتی ممرت' مدل UNB 400

^{1.} Rayleigh

۲. Metrohm

۳. Sartorius

۴. Heidolph

- جهت جداسازی نمونهی رسوب از محلول آن، دستگاه سانتریفیوژ بنیامین طب مدل
 AA-670 استفاده شد.
- ← طیفهای پراش پرتو X به وسیلهی دستگاه بروکر ای ایکس اس^۲ مدل B8-Advance ثبت شدند.
- جهت بررسی ساختار نمونههای سنتز شده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل
 میدانی^۳ (FESEM) هیتاچی^۴ مدل S-4160 استفاده شد.
- جهت تعیین اندازهی نانو ذرات نمونههای سنتز شده از دستگاه میکروسکوپ عبور الکترونی (TEM) فیلیپس^۵ مدل CM120 استفاده گردید.
- برای تخمین مقدار نقره داپ شده روی سطح ZnO در نمونههای مختلف سنتز شده از
 دستگاه جذب اتمی شیمادزو⁶ مدل AA-670 استفاده شد.
- خ تعیین درصد نقره نمونهی ZnO-Ag به وسیلهی دستگاه تفرق انرژی اشعه x^v (EDX)
 فیلیپس مدل 30 XL صورت گرفت.

۲-۴- سنتز نانو ساختار ZnO با ساختار گل شکل

سنتز نانو ساختار اکسید روی با تغییر جزئی در روش ارائه شده در مرجع [۶۵] تهیه گردید. جهت سنتز نانو ساختار ZnO، ۲۵/۰ میلیلیتر آب مقطر به بشر ۶۰۰ میلیلیتر منتقل شد و در حمام روغن قرار گرفت. با کنترل دما به وسیله دماسنج بعد از رسیدن و ثابت شدن دمای آب در ۶۰ ۰۰۰ ۲۵۰/۰ میلیلیتر محلول PVP با غلظت ۱۲/۵ ppm اضافه گردید. محلول به مدت یک دقیقه

۴. Hitachi

^{1.} Memmert

۲. Burker AXS

r. Field Emission Scanning Electron Microscope

۵. Philips

۶. Shimadzu

Y. Energy-dispersive X-ray spectroscopy

هم خورده شد تا کاملاً یکنواخت شود. سپس به آن ۲۵/۰ میلیلیتر محلول ۱۹۰۰ مولار روی استات اضافه گردید بعد از همگن شدن محلول، ۲۵/۰ میلیلیتر سود ۰/۵۰ مولار به آن اضافه گردید و محلول به مدت یک ساعت در دمای ⁰C ۶۰ حرارت داده شد تا رسوب سفید رنگ ZnO تشکیل شود. بعد از اتمام زمان واکنش، رسوب سفید رنگ به وسیلهی سانتریفیوژ جدا و سه مرتبه با آب و اتانول شسته و به مدت ۴ ساعت در دمای ۵^۰C در آون خشک شد و جهت آزمایشهای بعدی مورد استفاده قرار گرفت. تصاویر آنالیز SEM که در بخش (۲–۶–۲) آورده شده است، تشکیل نانو ساختار گل شکل را تأیید کرد.

ZnO-Ag سنتز نانو ساختار ZnO-Ag

سنتز نانو ذرات نقره و نشاندن آنها روی سطح ZnO به روش فتولیز در فتوراکتور صورت گرفت. در تهیهی نانو ساختار ZnO-Ag به روش فتولیز از روشهای به کار گرفته شده در مراجع [۵۴ و ۶۶ و ۶۷] کمک گرفته شد و با تغییراتی در روش ارائه شده در آنها نانو ذرات نقره سنتز و روی سطح اکسید روی نشانده شد.

در این روش ابتدا ۲۰/۰ میلی گرم ZnO تهیه شده را توزین نموده و به بشر پیرکس ۲۵۰/۰ میلیلیتر منتقل و ۳۰ میلیلیتر آب مقطر به آن اضافه شد. جهت آمادهسازی سطح ZnO و از بین بردن ناخالصیها، بشر حاوی مخلوط به وسیلهی لامپ بخار جیوه ۴۰۰ وات به مدت ۱۰ دقیقه تابشدهی شد، سپس میلی مول مشخصی از نمک نقره نیترات به آن اضافه و حجم محلول به ۱۰۰/۰ میلیلیتر رسانده شد. برای انجام و کامل شدن فرایند جذب و واجذب یون نقره و اکسید روی، مخلوط واکنش به مدت ۱۵ دقیقه در تاریکی هم خورده و سپس به مدت ۵ دقیقه گاز نیتروژن از محلول عبور داده شد. ظرف حاوی مخلوط واکنش همزمان با عبور نیتروژن، توسط نور VU به مدت زمان $\Lambda \cdot {}^0 C$ نقره روی سطح ZnO) به وسیلهی سانتریفیوژ جدا، سه مرتبه با آب و اتانول شسته و در دمای $\Lambda \cdot {}^0 C$ در آون به مدت ۴ ساعت خشک گردید.

جهت بررسی اولیه و اطمینان از نشسته شدن نقره روی سطح ZnO، نمونهای به صورت آزمایشی مطابق روش ارائه شده در فوق سنتز شد و مورد آنالیز EDX قرار گرفت. خروجی آنالیز EDX، یک نمودار است که بر اساس دریافت انرژی ایکس از هر سطح انرژی رسم شده است. هر یک از پیک های نشان داده شده در این نمودار مختص یک اتم بوده و بنابراین نشانگر فقط یک عنصر می باشند. خطوط نقره در طیف EDX (شکل ۲–۱) مؤید تشکیل نقره روی سطح اکسید روی میباشد.



پس از انجام آنالیز EDX و اطمینان از تشکیل نقره، در مراحل بعدی پروژه به بررسی اثر مقدار پیش مادهی نقره نیترات و زمان تابشدهی طی فرایند سنتز پرداخته شد.

۲–۵–۱– سنتز نانو ذرات ZnO-Ag با درصدهای مختلف نقره

جهت بررسی تأثیر مقدار پیش مادهی نقره نیترات بر درصد نقرهی نشسته شده روی سطح ZnO، اندازهی نانو ذرات نقره تشکیل شده و همچنین تأثیر آن بر خواص فتوکاتالیستی نمونههای مختلفی از ZnO-Ag با درصدهای مختلفی از نقره سنتز شد. بدین منظور مقادیر متفاوتی از پیش ماده نمک نقره نیترات شامل ۲/۰، ۴/۰، ۶/۰، ۹/۰ و ۱/۲ میلی مول به هنگام سنتز ZnO-Ag با زمان تابشدهی یکسان ۴۰ دقیقه (مطابق روش کار توضیح داده شده در بخش ۲–۵)، به کار برده شد. این نمونهها با شمارههای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در جدول (۲–۲) آورده شده است.

۲-۵-۲ بررسی اثر زمان تابشدهی طی فرایند سنتز

به منظور بررسی تأثیر مدت زمان تابشدهی طی فرایند سنتز بر درصد نقرهی نشسته شده بر سطح ZnO، اندازهی نانو ذرات نقره تشکیل شده و همچنین تأثیر آن بر خواص فتوکاتالیستی نمونه-های مختلفی از ZnO-Ag سنتز شد. بدین منظور نمونههایی از ZnO-Ag با میلی مولهای یکسان از نقره نیترات(۹/۰ میلی مول) و زمانهای تابشدهی متفاوت شامل ۱۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ دقیقه مطابق روش توضیح داده شده در بخش (۲–۵) سنتز شد. خلاصهای از شرایطی که در آن نمونههای سنتز شده، در جدول (۲–۲) آورده شده است.

زمان تابشدھی (دقیقہ)	میلی مول نقرہ نیترات	نمونه	زمان تابشدھی (دقیقہ)	میلی مول نقرہ نیترات	نمونه
۱.	٠/٩	۶	4.	۰ /٣	١
۶.	٠/٩	۷	4.	۰/۴۵	۲
٨٠	٠/٩	٨	۴.	• 9	٣
۱۰۰	٠/٩	٩	۴.	٠/٩	۴
-	_	-	۴.	١/٢	۵

جدول (۲-۲) - مشخصات نمونههای ZnO-Ag سنتز شده

ب

تجربى

۲-۶- مشخصه یابی نانو ساختارهای سنتز شده

بعد از تهیهی نانو ساختارهای سنتز شده جهت اثبات درستی در روش سنتز و بررسی نانو ساختارهای سنتز شده، نمونهها تحت آنالیزهای مختلف قرار گرفتند.

XRD -۱-۶-۲ آنالیز

به منظور تأیید تشکیل نانو ذرات اکسید روی و نقره و تخمینی از اندازهی نانو ذرات تشکیل شده طیف XRD نمونههای سنتز شده گرفته شد. نتایج آنالیز XRD نمونهی ZnO شاهد، میلی مولهای مختلف نقره نیترات به کار برده شده و زمانهای مختلف تابشدهی در شکل (۲-۲) آورده شده است.







شکل (۲−۲) - طیفهای XRD نمونههای سنتز شده-الف) نمونه ZnO شاهد ب) نمونه ۲ ج) نمونه ۴ د) نمونه۵

ه) نمونه ۶ ی) نمونه ۸

شکل (۲-۲) –ادامه







شکل (۲-۲) –ادامه





به صورت خلاصه نتایج زیر از بررسی طیفهای ثبت شده بدست آمد:

۱- صفحات اصلی (۱۰۱)، (۰۰۲) و (۱۰۰) در طیفهای XRD تأییدی بر تشکیل بلورهای ZnO و صفحات اصلی (۱۱۱)، (۲۰۰) و (۲۲۰) دلیلی بر تشکیل نانو ذرات نقره میباشد.

۲- مقایسه یالگوی پراش نمونه های سنتز شده با نمونه یالگوی پراش فاز ZnO طبیعی هگزاگونال و مکعبی نقره، مؤید ساختار هگزاگونال اکسید روی و مکعبی نقره در نمونه های سنتزی است. جدول (۲–۳) و (۲–۴) مقایسه ینمونه های سنتز شده ی ZnO و Ag با نمونه های استاندار دآن ها آورده شده است. در این جدول b فاصله ی بین صفحات بر حسب آنگستروم می باشد.

	d						
hkl نمونه	نمونه استانداردZnO Card No 36-1451	نمونه شاهد	نمونه۲	نمونه ۴	نمونه ۵	نمونه ۶	نمونه ۸
100	۲/۸۱۴	۲/۸۰۵	۲/۸۰۸	۲/۸۱۳	۲/۸۱۱	۲/۸۱۵	۲/۸۱۲
002	۲/۶۰۳	۲/۵۹۷	۲/۵۹۹	۲/۶۰۳	۲/۶۰۲	۲/۶۰۵	۲/۶۰۱
101	۲/۴۷۵	2/452	2/401	7/474	۲/۴۷۳	۲/۴۷۶	۲/۴۷۳

جدول (۲-۲) - مقایسهی فاصلهی بین صفحات نمونههای سنتز شده اکسید روی با نمونه استاندارد

	d					
hkl نمونه	مونه استانداردAg Card No 04-0783	نمونه۲	نمونه ۴	نمونه ۵	نمونه ۶	نمونه ۸
111	۲/۳۵۹	2/202	۲/۳۵۷	۲/۳۵۷	۲/۳۵۹	۲/۳۵۶
200	7/• 44	४/• ۳٩	۲/•۴۱	۲/•۴۱	۲/•۴۳	۲/•۴۱

جدول (۲-۴) - مقایسه یفاصله ی بین صفحات نقره موجود در نمونه های سنتز شده با نمونه استاندارد

۳- یکسان بودن موقعیت پیکهای شاخص کریستالی ZnO، در ZnO-Ag و ZnO تنها نشان دهندهی عدم ورود Ag به ساختار کریستالی ZnO میباشد.

۴- با افزایش میزان نقره نیترات به کار برده شده و زمان تابشدهی طی فرایند سنتز انتظار می-رود میزان نقره ی موجود بر سطح ZnO و نسبت شدت پیک صفحه ی (۱۱۱) نقره به (۱۰۱) اکسید روی افزایش یابد. بدین منظور نتایج XRD نمونههای ۲، ۴ و ۵ (به ترتیب با پیش مادههای نقره نیترات ۵/۰، ۹/۰، ۱/۲ و زمان تابشدهی یکسان ۴۰ دقیقه) و نمونههای۶، ۴ و ۸ (به ترتیب با زمان-های تابشدهی ۱۰، ۴۰، ۸۰ و پیش ماده ی نقره نیترات یکسان ۱۹۰) مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج جدول (۲–۵) و (۲–۶) همان طور که انتظار می فت با افزایش مقدار پیش ماده ی نقره نیترات و زمان تابشدهی میزان نقره ی موجود در نمونههای سنتز شده نیز افزایش می یابد.

نفره نیبرای و زمان تابشدهی یکسان نمونه مقدار نقره نیترات زمان تابشدهی استار (میلی مول) (دقیقه) ۱/۲۳ ۴۰ ۰/۴۵ ۲ ۱/۳۵ ۴۰ ۰/۹

۴.

1/89

جدول(۲–۵)- نسبت شدت پیک صفحات I۱۱۱/I۱۰۱ برای نمونههای سنتز شده، با میلی مولهای متفاوت از نقره نیترات و زمان تابشدهی یکسان

۱/۲

۵

جدول(۲-۶)- نسبت شدت پیک صفحات I₁₁₁/I₁₀₁ برای نمونههای سنتز شده، با زمانهای تابشدهی متفاوت و میلی مول یکسان از نقره نیترات

I111/I101	زمان تابشدهی (دقیقه)	مقدار نقره نیترات (میلی مول)	نمونه
•/٣٢٢	١.	•/٩	۶
۱/۳۵	۴.	٠/٩	۴
١/٧٨	٨٠	•/٩	٨

۵- تحقیقهای انجام شده نشان میدهد مدت زمان تابشدهی و میزان پیش مادهی نقره نیترات طی فرایند سنتز ZnO-Ag میتواند بر سایز نانو ذره نقره مؤثر باشد. بدین منظور با استفاده از نتایج XRD و معادلهی شرر اندازهی نانو ذرات محاسبه شد. نتایج جدول (۲-۷) نشان میدهد مدت زمان تابشدهی تأثیری در اندازهی نانو نقره تشکیل شده ندارد. مقدار پیش مادهی نقره نیترات به کار برده شده نیز تأثیر بسزایی در اندازهی نانو ذرات نقره ندارد.

	اندازه نانو ذرات ZnO(nm)			اندازه نانو ذرات Ag(nm)		
صفحه نمونه	١٠١	••٢	١٠١	111	۲۰۰	
٢	١٩/٠	74/.	١٧/٠	26/.	१९/•	
۴	۱۷/۰	۲۳/۰	۱۷/۰	۲۱/۰	١٨/٠	
۵	۲۰/۰	۲۲/۰	١٨/٠	۲۳/۰	۱۹/۰	
6	١٨/٠	۲۱/۵	۱۷/۰	۲۱/۰	۱۹/۰	
٨	۱۷/۰	74/.	١٨/٠	۲۴/۰	۱۹/۰	
ZnO شاهد	١٨/٠	74/.	١٨/٠	-	-	
میانگین اندازه نانو ذرات(nm)	۱۸/۱	۲۳/۱	۱۷/۵	۲۲ <i>\۶</i>	۱۸/۸	

جدول (۲-۷) - اندازهی نانو ذرات محاسبه شدهی ZnO و Ag از رابطهی شرر در نمونههای سنتز شده

SEM آناليز SEM

کنترل و بررسی ساختار نانو ذرات به دلیل اثری که در خواص آنها دارد ضروری میباشد. تعیین ساختار نمونههای سنتز شدهی شاهد، ۲ و ۴ به وسیلهی آنالیز SEM مؤید تشکیل ساختار گل شکل در هر سه نمونه میباشد (شکل ۲–۳). همان طور که در تصاویر SEM مشاهده می شود استفاده از روش فتولیز در سنتز نانو ذرات نقره و نشاندن آن روی سطح ZnO، تغییری در ساختار گل شکل به وجود نیاورده است. میزان نقره به کار برده شده نیز تأثیری در ساختار گل شکل اولیهی ZnO ندارد. متوسط طول هر گلبرگ اندازه گیری شده توسط SEM نانومتر میباشد.






شکل (۲-۳) - تصاویر SEM نمونههای سنتز شده الف) شاهد ب) نمونه ۲ ج) نمونه ۴

TEM - ۳-۶-۲ آنالیز

به این دلیل که خواص منحصر به فرد نانو مواد ناشی از اندازهی کوچک ذرات است تصمیم گرفته شد تخمینی از اندازه نانو ذرات سنتز شده به وسیلهی TEM صورت گیرد. بدین منظور نمونهی ۴ مورد آنالیز TEM قرار گرفت. از بررسی آنالیز TEM میانگین قطر نانو ذرات نقره بین ۲۳–۱۵ نانومتر بود، که با نتایج XRD مطابقت دارد. در تصاویر TEM ثبت شده نمونهی ۴ (شکل ۲–۴) علاوه بر مشاهدهی ساختار گل شکل، صفحات کریستالی رشد یافتهی ZnO نیز به خوبی دیده می شود.





شکل (TEM نمونه ۴ شکل (TEM نمونه ۴

۲-۶-۵ تعیین درصد نقره با استفاده از جذب اتمی

مقدار نانو نقرهی فلزی تشکیل شده روی سطح ZnO تأثیر بسزایی در خاصیت فتوکاتالیستی دارد. از این رو تعیین نقره در نمونههای سنتز شده به وسیلهی جذب اتمی و به روش رسم منحنی کالیبراسیون نقره صورت گرفت. روش کار بدین صورت بود که با ساخت یک محلول مادر از نمک نقره نیترات محلولهای استاندارد ۳، ۲، ۱۲ و ۱۸ میلی گرم بر لیتر از نقره ساخته شد(جهت یکسان شدن بافت محلولهای استاندارد و نمونههای سنتز شده یک میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ به محلولهای استاندارد قبل از به حجم رساندن اضافه شد). دستگاه جذب اتمی شعلهای بر روی شرایط توصیه شده به وسیلهی شرکت سازنده تنظیم گردید و منحنی کالیبراسیون برای نقره رسم شد. معادل ۱۰/۰ میلی گرم از نمونههای ZnO-Ag را توزین و به آن ۱/۰۰ میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ اضافه نموده تا کاملاً و جذب نمونهها با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد و با استفاده از منحنی کالیبراسیون رسم شده غلظت محلولها و با انجام محاسباتی درصد نقره موجود در هر نمونه بدست آمد. نتایج به صورت درصد نقرهی موجود در هر نمونه در جدول (۲–۸) و (۲–۹) آورده شده است.

'. А g	مقدار نقره نیترات استفاده شده (میلی مول)	نمونه
<i>۱۶</i> /۷	۰ /٣	١
T 1/8	۰/۴۵	٢
۲۳/۲	• /۶	٣
۲۵/۱	٠/٩	۴
۲۶/۰	١/٢	۵

جدول (۸-۲) - نتایج جذب اتمی برای تعیین Ag موجود در نمونه های مختلف با زمان های تابشدهی یکسان ۴۰ دقیقه

جدول (۲-۹) - نتایج جذب اتمی برای تعیین Ag موجود در نمونه های مختلف با پیش ماده نقره نیترات یکسان ۱/۹

میلی مول									
7.Ag	زمان تابشدهی(دقیقه)	نمونه							
۶/٣	۱.	۶							
۲۵/۱	۴.	۴							
۲۸/۰	۶.	۷							
۳۱/۰	٨٠	٨							
۳۵/۰	١	٩							

طبق انتظار با افزایش پیش مادهی اولیهی نقره (نمک نقره نیترات) با یک زمان تابشدهی یکسان افزایش درصد نقره در نمونهها مشاهده میشود، همچنین با افزایش زمان تابشدهی میزان نانو نقرهی تشکیل شده (با میلی مولهای یکسان نقره نیترات) نیز افزایش یافته است.

۲-۷- بررسی کارایی نانو ذرات ZnO-Ag در تخریب و رنگبری آلاینده متیل اورانژ

یکی از اهداف اصلی که در این پروژه دنبال شد بررسی خاصیت فتوکاتالیستی نانو ذرات ZnO-Ag سنتز شده در حذف آلایندهای رنگی آزو میباشد. لذا رنگ متیل اورانژ به عنوان یک آلاینده انتخاب گردید و میزان خاصیت فتوکاتالیستی نمونههای سنتز شده یZnO و ZnO-Ag در تخریب و رنگبری مورد بررسی قرار گرفت.

۲-۷-۲ رسم طیف جذبی

به منظور بررسی کارایی نانو ذرات ZnO-Ag در رنگبری و تخریب نوری متیل اورانـژ تغییـرات طیف جذبی مخلوط واکنش در زمانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. برای بدسـت آوردن طیـف جذبی به صورت زیر عمل شد:

ابتدا ۱۰۰/۰ میلی لیتر محلول متیل اورانژ با غلظت ۱۰/۰ میلی گرم بر لیتر و با ۷ = pH تهیه شد. و به داخل یک بشر ۲۵۰ میلی لیتری منتقل گردید. سپس مقدار ۳۰/۰ میلی گرم از فتوکاتالیست ZnO-Ag (نمونه ۴) به دقت توزین شده و به محلول افزوده شد. محلول برای انجام جذب سطحی، به مدت ۴۰ دقیقه به وسیله همزن مغناطیسی در تاریکی هم زده شد. پس از اطمینان از تعادل جذب سطحی، به مدت ۲۰ میلی لیتر از محلول به داخل یک لوله آزمایش منتقل شده و به محدت از تعادل جذب سطحی، معدت ۲۰ میلی لیتر از محلول به داخل یک لوله آزمایش منتقل شده و به مدت ۵ مدت ۵ میلی لیتر از محلول به داخل یک لوله آزمایش منتقل شده و به مدت ۵ مدت ۵ مدت ۵ میلی لیتر از محلول به داخل یک لوله آزمایش منتقل شده و به مدت ۵ مدت ۵ مدت ۵ مدت ۵ معنود. از تعادل جذب سطحی، ۲/۰ میلی لیتر از محلول به داخل یک لوله آزمایش منتقل شده و به مدت ۵ مدت ۵ مدت ۵ مدت ۵ معلول به منظور ثبت طیف جذبی، به سل دستگاه اسپکتروفتومتر سریز شد و طیف جذبی محلول به محلول در محدوده طول موجی ۶۰۰–۲۰۰ نانومتر ثبت گردید. پس از ثبت طیف جذبی، محلول به محلول املی بر گردانده شد و مخلوط واکنش در داخل فتوراکتور قرار گرفت و لامپ VU روشن مخلوط اصلی بر گردانده شد و مخلوط واکنش در داخل فتوراکتور قرار گرفت و امی VU روش محلول به محلول به محلول به معلول ایم محلول به منظور ثبت طیف جذبی، محلول به مخلوط اصلی بر گردانده شد و مخلوط واکنش در داخل فتوراکتور قرار گرفت و لامپ VU روشن محلول در فواصل زمانی ۱۰ دقیقهای پس از روشن شدن لامپVU و شروع واکنش فتوشیمیایی،

از جداسازی فتوکاتالیست، طیف جذبی محلول در ناحیه ۶۰۰–۲۰۰ نانومتر ثبت گردید. به این ترتیب ۱۰ طیف جذبی متوالی ثبت گردید که نتایج حاصل در شکل (۲–۵) نشان داده شده است. برای ثبت طیف جذبی محلول شاهد نیز به همین صورت عمل شد با این تفاوت که فتوکاتالیست به محلول اضافه نگردید. طیفهای جذبی شاهد نیز در شکل (۲–۶) نشان داده شده است.



شكل (۲-۵) - طيف جذبي سيستم واكنش در حضور فتوكاتاليست. شرايط:

۰٫pH=۷/۰ میلی گرم فتوکاتالیست، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ppm





شكل (۲-۶) - طيف جذبي سيستم واكنش در غياب فتوكاتاليست. شرايط:

۰۰/۰ pH=۷/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ ppm

در طیف جذبی متیل اورانژ دو باند جذبی در طول موجهای ۴۶۴ و ۲۷۲ نانومتر مشاهده می-شود. با توجه به ساختار گسترده متیل اورانژ (شکل ۱–۶) باند جذبی ناحیه مرئی در طول موج ۴۶۴ نانومتر به علت وجود پیوند آزو در ساختار متیل اورانژ و باند جذبی در طول موج ۲۷۲ نانومتر مربوط به وجود حلقههای فنیلی در ساختار آن است. بنابراین کاهش در باند جذبی ۴۶۴ نانومتری در اثر شکسته شدن پیوند آزو بوده و در نتیجه یک فرآیند رنگبری است. در حالیکه کاهش جذب در ناحیه شکسته شدن پیوند آزو بوده و در نتیجه یک فرآیند رنگبری است. در حالیکه کاهش جذب در ناحیه ۲۷۲ نانومتر به علت تخریب حلقههای فنیلی و معدنی شدن متیل اورانژ است. همان گونه که در شکل (۲-۶) مشاهده میشود، در غیاب فتوکاتالیست AD-D سرعت رنگبری (کاهش جذب در طول موج ۴۶۴ نانومتر) بسیار کم است و تخریب کامل و یا معدنی شدن (کاهش جذب در طول موج ۲۷۲ نانومتر) بسیار کم است و تخریب کامل و یا معدنی شدن (کاهش جذب در طول موج ۲۷۲ نانومتر) بسیار کم است و تخریب کامل و یا معدنی شدن (کاهش جذب در طول موج ۲۷۲ نانومتر) تقریباً رخ نمی دهد. در حالیکه همان گونه در شکل (۲–۵) نشان داده شده است در حضور کاتالیست هر دو فرآیند رنگبری و تخریب تا ۹۰ دقیقه به طور کامل انجام میشود که نشان دهنده اثر فتوکاتالیستی نانو ذرات AD-AI میباشد. بنابراین میتوان میزان کاهش مقادیر جذب در طول موجهای ۴۶۴ و ۲۷۲ به عنوان معیاری برای دنبال کردن به ترتیب میزان رنگبری و تخریب متیل اورانژ استفاده نمود.

۲-۷-۲ رسم طیف زمانی

برای بررسی بیشتر، جذب مخلوط واکنش با زمان در طول موجهای ۴۶۴ و ۲۷۲ نانومتر در شرایط فقط تاریکی، فقط تابش نور UV و تابش نور UV به همراه کاتالیست دنبال گردید. در شرایط تاریکی هدف بررسی فرآیند جذب سطحی میباشد که پس از افزودن ۳۰/۰ میلی گرم از کاتالیست ZnO-Ag(نمونه ۴) به ۱۰۰/۰ میلی لیتر محلول ۱۰/۰ میلی گرم بر لیتر متیل اورانژ، روی همزن مغناطیسی در فتوراکتور قرار داده شد. سپس هر ۱۰ دقیقه، ۲/۰ میلی لیتر از آن به لوله سانتریفیوژ منتقل و جذب آن اندازه گیری شد. نتایج در شکلهای (۲–۷) و (۲–۸) بیانگر این است که میزان رنگبری و تخریب متیل اورانژ در اثر واکنش فتوشیمیایی در حضور کاتالیست AD-Ag در مدت زمان حدود ۹۰ دقیقه به طور کامل انجام میشود، در حالیکه بدون حضور فتوکاتالیست فرآیندهای تخریب و رنگبری تقریباً ناچیز میباشند. نمودار جذبی نشان داد که فرآیند جذب سطحی متیل اورانژ بر روی سطح کاتالیست در زمان ۳۰ دقیقه پس از هم زدن مخلوط رنگ و کاتالیست در تاریکی کامل میشود؛ لذا در کلیه بررسیها برای اطمینان از کامل شدن تعادل جذب سطحی رنگ، مخلوط رنگ و



شکل (۲-۷) - تغییرات جذب با زمان در طول موج ۲۷۲ نانومتر. شرایط:

۰/۰ pH=۷/۰ میلی گرم فتوکاتالیست، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ppm



شکل (۲-۸) - تغییرات جذب با زمان در طول موج ۴۶۴ نانومتر. شرایط:

```
۰/۰ pH=۷/۰ میلی گرم فتوکاتالیست، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ppm
```

۲-۸- بررسی و بهینهسازی پارامترهای مؤثر بر کارایی فتوکاتالیست در تخریب و رنگبری

بعد از بررسی و اطمینان از کارایی فتوکاتالیست جهت بدست آوردن بهترین شرایط تخریب رنگ به وسیلهی فتوکاتالیست تهیه شده، کلیه عوامل مؤثر بر فرایند تخریب و رنگبری مورد بررسی قرار گرفت. برای بهینه کردن متغیرهای مؤثر بر واکنش از روش بهینهسازی یک متغیر در یک زمان استفاده شد. در این روش همهی پارامترها ثابت در نظر گرفته شد و فقط پارامتری که باید بهینه شود تغییر داده شد. پارامترهای زیر به ترتیب جهت بهینهسازی مورد آزمایش قرار گرفتند:

۱- ۹
 ۲- میزان نقره ی داپ شده مختلف در فرایند سنتز فتو کاتالیست
 ۳- بررسی اثر زمان تابشدهی طی فرایند سنتز فتو کاتالیست بر فعالیت فتو کاتالیستی
 ۴- مقدار فتو کاتالیست
 ۹- مقدار فرو کاتالیست
 ۶- اثر هم زدن محلول
 ۷- تأثیر اکسیژن محلول

۲-۸-۱ روش کار در بهینهسازی

روش کار کلی به این صورت بود که ۱۰۰/۰ میلی لیتر از محلول متیل اورانژ با غلظت معینی که اسیدیته آن در pH مورد نظر تنظیم شده بود به یک بشر ۲۵۰ میلی لیتر انتقال یافت سپس مقدار معینی فتوکاتالیست ZnO-Ag به محلول رنگ اضافه گردید. بشر حاوی مخلوط واکنش بر روی همزن مغناطیسی درفتوراکتور فتوشیمیایی قرار گرفت و فاصله لامپ UV تا سطح محلول در ۱۲ سانتی متر تنظیم گردید. سپس مخلوط واکنش به مدت ۴۰ دقیقه در تاریکی (لامپ UV خاموش بود) هم زده شد. پس از گذشت زمان ۴۰ دقیقه کاتالیست موجود در ۲/۰ میلی لیتر محلول به وسیله سانتریفیوژ جدا شد و جذب آن در طول موجهای ۲۷۲ و ۴۶۴ نانومتر اندازه گیری گردید. سپس لامپ UV روشن شد و مطابق قبل جذب محلول رنگ در طول موجهای مذکور و در فواصل زمانی ۱۰ دقیقه پس از واکنش اندازه گیری گردید. پارامتر کسر تبدیل (X) به عنوان معیاری از میزان رنگبری و تخریب رنگ در نظر گرفته شد. مقدار X از رابطه (۲–۱) محاسبه گردید. در این رابطه ₀C بیانگر غلظت اولیه رنگ و C غلظت رنگ در هر لحظه میباشد و X نیز کسر تبدیل در آن لحظه است.

$$V_{.} X = \frac{C0 - C}{C0} * 100$$
 (1-7)

لازم به ذکر است در بررسی و بهینه سازی پارامتر pH از نمونه ۲ (۰/۴۵ میلی مول پیش ماده ینقره نیترات و زمان تابشدهی ۴۰ دقیقه طی فرایند سنتز) به عنوان فتوکاتالیست استفاده شد. به منظور بررسی تأثیر زمان تابشدهی و غلظت پیش ماده نقره نیترات بر روی مشخصهیابی ZnO-Ag (مقدار نقره ی نشسته شده روی سطح ZnO اندازه نانو ذرات نقره ی تشکیل شده، خاصیت فتوکاتالیستی ZnO-Ag و …) نمونههایی از نانو ساختار ZnO-Ag با میلی مولهای نقره نیترات مختلف شامل ZnO-Ag و …) نمونههایی از نانو ساختار ZnO-Ag با میلی مولهای نقره نیترات مختلف شامل ۵۹/۰، ۶/۰، ۹/۰، ۲/۱ از نمک نقره نیترات و سپس زمانهای تابشدهی ۱۰، ۴۰، ۰۶

PH -۲-۸-۲ بررسی اثر

علاوه بر اینکه اکسیژن نقش مهمی در تولید گونههای اکسید کننده (۰O۲، ^۰·O2، P2^{O2}) با دارد، انتقال حاملهای بار تولید شده (و بنابراین سرعت کلی فرایند تخریب) در سطح مشترک نیمه هادی/ مایع نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. انتقال حاملهای بار تا حدی از خواص سطحی نیمه هادی مانند pH، گروههای هیدروکسیل سطحی و مولکولهای باردار جذب سطحی شده تأثیر می-هادی مانند از این جهت بررسی اثر pH از اهمیت خاصی در فرایند فتوکاتالیستی تخریب رنگ برخوردار است [۶۸]. در این بررسی روش کار به این صورت بود که، ۱۰۰/۰ میلی لیتر محلول متیل اورانژ با غلظت ۱۰/۰ میلی گرم بر لیتر که PH آن در PH مورد نظر (محدوده ۳/۰–۱۰/۰) به وسیله سود ۱۰/۰ نرمال یا هیدروکلریدریک اسید ۱۰/۰ نرمال تنظیم شده بود به یک بشر ۱۵۰/۰ میلی لیتری منتقل گردید. سپس مقدار ۲۰/۰ میلی گرم فتوکاتالیست(نمونهی ۲) به آن افزوده شد. این محلول برای انجام فرایند جذب سطحی، به مدت ۴۰ دقیقه بر روی همزن مغناطیسی و در تاریکی قرار گرفت. پس ا اطمینان از اتمام جذب سطحی ۲۰/۰ میلی لیتر از محلول به داخل یک لوله آزمایش منتقل شده و به منظور جداسازی ذرات فتوکاتالیست، به مدت ۵ دقیقه با سرعت ۳۰۰۰ دور بر دقیقه سانتریفیوژ شده منظور جداسازی ذرات فتوکاتالیست، به مدت ۵ دقیقه با سرعت ۳۰۰۰ دور بر دقیقه سانتریفیوژ شده ادادازه گیری شد و محلول به مخلوط اصلی بر گردانده شد. سپس مخلوط واکنش در داخل فتوراکتور و به سل دستگاه اسپکتروفتومتر سرریز شد. جذب این محلول در طول موجهای ۲۷۲ و ۴۶۴ نانومتر اندازه گیری شد و محلول به مخلوط اصلی بر گردانده شد. سپس مخلوط واکنش در داخل فتوراکتور و شروع واکنش فتوشیمیایی حجمهای ۲/۰ میلی لیتری از مخلوط واکنش به داخل لوله سانتریفیوژ منتقل شده و محلول به مخلوط اصلی بر گردانده شد. سپس مخلوط واکنش در داخل فتوراکتور و شروع واکنش فتوشیمیایی حجمهای ۲/۰ میلی لیتری از مخلوط واکنش به داخل لوله سانتریفیوژ منتقل شده و مطابق قبل پس از جداسازی فتوکاتالیست، جذب محلول در طول موجهای ۲۷۲ و ۴۶۴ و انومتر اندازه گیری شد و مقدار کسر تبدیل X محاسبه گردید. نتایج در جداول (۲–۱۰) و (۲–۱۰) و نانومتر اندازه گیری شد و مقدار کسر تبدیل X محاسبه گردید. نتایج در جداول (۲–۱۰) و (۲–۱۰) و شکلهای (۲–۹) و (۲–۱۰) نشان داده شده است.

				· ين	, (O) :	
		%	Х			
۱۰	٨	۷	۶	۴	٣	pH زمان(دقیقه)
• / •	• / •	•/•	•/•	• / •	•/•	•
۴/۲	۴/۰	٨/٩	٣/٠	۲/۵	۲/۲	۱۰
11/8	۱۰/۶	18/.	۱۱/Y	٩/٣	٨/۶	۲.
۱ ۸/۶	۱۶/۵	۲۷/۰	۲١/٩	۱۶/۱	۱۴/۰	۳۰
۲۸/۴	۲۸/۶	۳۴/۸	۳۱/۱	۲۶/۹	۱۷/۲	۴.
٣۶/١	47/1	48/1	44/0	۳٩/٨	۲۱/۱	۵۰
41/4	۵٣/١	۵٩/٠	۵۵/۸	۵۶/۳	۲۶/۵	۶٠
۵۸/۶	۶۷/۸	٧٢/٧	٧•/•	۶۷/۰	۳۲/۶	٧.

جدول (۲-۱۰) - نتایج حاصل از بررسی اثر pH بر میزان تخریب MO

۶۹/۱	٨١/٧	٨٩/١	λ٢/٧	YY/A	۴۵/۹	٨٠
۸۵/۳	۹۴/۵	۹۵/۹	۹۳/۶	٩ • / •	۵۳/۸	٩٠

%X								
۱۰	٨	۷	۶	۴	٣	pH زمان(دقیقه)		
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	•	•		
۱ • /۷	۱ • /۵	۱۴/۳	٩/٠	Υ/۵	۶/٨	1+		
۲۱/۳	۲۳/۶	۲۵/۷	77/7	۱٩/٠	١٢/٧	۲.		
۳١/٩	۳۳/۸	36/2	۳۴/۷	۳١/٠	۱۸/۹	۳.		
۴۲/۳	۴۷/۱	49/2	۴۶/۸	43/1	۲۵/۱	۴.		
۵۳/۱	۶۰/۴	۶۱/۴	۶۰/۱	۵۵/۴	٣٣/٣	۵۰		
84/1	۷۱/۳	۸/۳۷	۷١/٧	۶۷/۱	۴۰/۵	۶.		
۷۴/۹	۸۳/۵	۸۵/۷	٨۴/٠	YA/Y	۴۷/۰	٧.		
٨۵/٢	٩٣/٣	۹۵/۱	٩٣/٣	٨٨/٩	۶۲/۴	٨٠		
۹۴/۶	٩٩/٣	۱۰۰/۰	٩٨/٩	٩۶/٨	۷۰/۳	٩٠		

جدول (۲-۱۱) - نتایج حاصل از بررسی اثر pH بر میزان رنگبری MO



شکل (P-۲) - اثر pH بر میزان تخریب. شرایط:

۰/۰۰ ،pH=۳/۰ ،۲۰/۰ میلی گرم فتوکاتالیست(نمونه ۲)، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ppm





شکل (۲-۱۰) - اثر pH بر میزان رنگبری. شرایط:

۰/۰۰/۰۰ pH=۳/۰ ، ۲۰/۰ میلی گرم فتوکاتالیست(نمونه ۲)، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ppm

اسیدی pH جمانطور که نتایج نشان میدهد میزان تخریب و رنگبری در pH خیلی اسیدی (
$$pH=m$$
) پایین است، دلیل این امر انحلال ZnO در محیطهای اسیدی طبق معادلهی زیر میباشد:
($T-T$) ($T-T$)

۱. Point of zero charge

بیشتر از فرم کاتیونی است (شکل ۲–۱۱)، بنابراین با افزایش pH تا ۷ جذب سطحی متیل اورانژ بر روی ZnO افزایش یافته و افزایش تخریب نوری رنگ مشاهده می شود.



شکل (۲–۱۱) – ساختار متیل اورانژدر pH های اسیدی و بازی [۲۸]

۳- PH : در pH های بیشتر از ۷ کاهش در میزان رنگبری و تخریب مشاهده می شود.
 این امر را به دو دلیل می توان توجیه کرد:

دلیل اول اینکه در pH های بزرگتر از ۷ غلظت ⁻OH در محلول افزایش یافته و به علت وجود رقابت بین یون⁻OH و فرم آنیونی متیل اورانژ برای جذب سطحی بر رویZnO، میزان جذب سطحی MO کاهش یافته و متعاقباً میزان رنگبری و تخریب رنگ نیز کاهش مییابد [۷۰]. دوماً در pHهای خیلی بازی (مثلاً ۱۰=pH) ZnO، طبق معادله-ی زیر حل و فعالیت فتوکاتالیستی آن کاهش مییابد:

$$ZnO_{(S)} + 2NaOH + H_2O \rightarrow Na_2 (Zn (OH)_4)$$
(°-7)

pH=۷ بنابراین با توجه به نتایج، در pH=۷ بیشترین میزان تخریب و رنگبری مشاهده شد، لذا pH=۷ به عنوان pH بهینه در مطالعات بعدی انتخاب شد.

۲-۸-۳ بررسی میزان نقره نیترات به کار برده شده طی فرایند سنتز فتوکاتالیست بر فعالیت فتوکاتالیستی

یکی از اهداف مهم در این پروژه بررسی اثر نشاندن فلز نقره به روش جدید فتولیز بر فعالیت فتوکاتالیستی ZnO میباشد. در این مرحله از پروژه، تخریب نوری رنگ با درصدهای مختلف نقره مورد آزمایش قرار گرفت. در این مرحله از پروژه ابتدا نمونههای مختلف ZnO-Ag با میلی مولهای اولیه متفاوت از پیش مادهی نقره نیترات شامل ۰۲/۰، ۰۲/۰، ۰/۰، ۹/۰ و ۲/۱ میلی مول و زمان تابشدهی ۴۰ دقیقه طی فرایند سنتز (نمونههای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ به ترتیب حاوی ۱۶/۱، ۲۲/۲، ۲۸/۱، ۲۸/۲، ۲۶/۰ درصد نقره)، همان طور که در بخش (۲–۵–۱) توضیح داده شد سنتز گردید. سپس ۱۰۰/۰ میلی لیتر محلول متیل اورانژ با غلظت ۱۰/۰pm و ۲۹–۲۹ تهیه و به بشر ۰/۰۵۰ میلی لیتر منتقل شد و به آن ۲۰/۰mg رفتوکاتالیستهای تهیه شده اضافه گردید. مطابق روش کار توضیح داده شده در بخش ۲۰/۰mg جذب محلول در طول موجهای ۲۷۲ و ۴۶۴ اندازه گیری شد و مقدار کسر تبدیل X محاسبه گردید. نتایج در جدول (۲–۱۲) و (۲–۱۳) و شکلهای (۲–۱۲)، (۲–۱۳) آورده شده است.

همانطور که نتایج دادهها نشان میدهد با افزایش میزان نقره داپ شده تا ۰/۹ میلی مول از نقره نیترات درصد تخریب و رنگبری افزایش و بعد از این مقدار، تخریب و رنگبری کاهش مییابد و بیشترین میزان تخریب و رنگبری مربوط به نمونه ۴ با ۰/۹ میلی مول پیش مادهی نقره نیترات و زمان تابشدهی ۴۰ دقیقه طی فرایند سنتز، میباشد.

		%	Х			
١/٢	+/ ٩	•/۶	•/۴۵	•/٣	•/•	میلی مول نقره نیترات زمان (دقیقه)
• / •	• / •	• / •	• / •	•/•	• / •	•
۱۱/۰	۱۲/۵	۵/۹	٨/٩	۴/۹	•/۴	1+
۲۱/۳	74/9	۲ ۱/۳	١۶/٠	۱۳/۰	۲/۸	۲.
۳۱/۲	۳۶/۷	۳١/٧	۲ • /۵	747	۷/۴	٣٠
47/7	۵۰/۰	۴۳/۸	۲۴/۸	٣٠/٢	۱۲/۴	۴.
۵۷/۴	84/2	۵۷/۲	48/1	۴۲/۵	۱۸/۱	۵۰
۶۸/۱	٨٠/۴	۶٩/٠	۵۹/۰	۵۶/۱	۲۴/۵	۶٠
۸۱/۸	۹١/٧	۶/۳۸	٧٢/٧	۶۳/۹	۳ • /۵	٧.
٩٣/٠	٩٧/٠	٩٢/٨	٨٩/١	٧۶/١	۳۸/۷	٨٠
۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	٩٨/٣	۹۵/۹	٨٧/٠	۴٧/۲	٩٠

جدول (۲-۱۲) - نتایج حاصل از بررسی میلی مول های مختلف نقره نیترات بر تخریب

٧٣

١/٢	+/٩	•/9	•/۴۵	٠/٣	•/•	میل _{کی} مول نقرہ نیترات زمان (دقیقہ)
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	•
۱۴/۸	۱۵/۲	17/4	۱۴/۳	۱۱/۵	٣/٣	1+
۳۰/۴	۳١/٧	۳۰/۶	۲۵/۷	۲۳/۳	۱۰/۵	۲.
۴۵/۷	۴۳/۷	۴۳/۵	۳۶/۵	۳۵/۴	۱۷/۵	۳۰
۵۹/۸	۵۶/۸	۵۶/۵	49/2	۴۵/۱	74/8	۴.
۷۰/۶	۶٩/۵	89/4	۶۱/۴	۵۸/۸	۳۲/۸	۵۰
۸٣/ ۱	۸۲/۲	٨٠/۴	Υ٣/٨	89/4	۴۰/۵	۶٠
۹۲/۵	۹۵/۵	۹ ۱/۰	۸۵/۷	۲۸/۹	۴۸/۰	٧.
۹۸/۳	٩٩/۵	٩ <i>۶/۶</i>	۹۵/۱	٨٩/١	۵۷/۱	٨٠
۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	٩ <i>۶</i> /٠	۶۵/۲	٩٠

جدول (۲-۱۳) - نتایج حاصل از بررسی میلی مولهای مختلف نقره نیترات بر رنگبری



شکل (۲–۱۲) – اثر میزان نقره نیترات به کار برده شده طی فرایند سنتز بر تخریب، در زمان ۷۰ دقیقه بعد از روشن شدن لامپ UV. شرایط: ۰/PH+۷۰ میلی گرم فتوکاتالیست، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ppm





شکل (۲–۱۳)- اثر میزان نقره نیترات به کار برده شده طی فرایند سنتز بر رنگبری در زمان ۷۰ دقیقه بعد از روشن شدن لامپ UV. شرایط: ۲۰/۰ pH=۷/۰ میلی گرم فتوکاتالیست، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ppm

همان طور که در بخش (۱–۱۱–۱) توضیح داده شد نقره داپ شده روی سطح نیمه هادی به صورت یک حفره^۱ عمل می کند و مانع از باز ترکیب الکترون– حفره تولید شده در نیمه رسانا می شود. الکترونهای به دام انداخته شده در فلز نقره سریعتر میتوانند با C2 موجود در سطح ZnO واکنش داده (معادله ۲–۸) و واکنش فتوکاتالیستی تخریب رنگ را سرعت دهند، هم چنین حفرهی تولید شده در باند ظرفیت به راحتی و سریعتر با OT واکنش داده و تولید هیدر کسیل رادیکال افرایش می یابد. [۵۳ و ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۲ و ۶۴ و ۲۱ و ۲۲ و ۳۷]. رنج پاسخ دهی نیمه هادی را به نور، به ناحیهی مرئی نیز افزایش می یابد [۲۱]. نهایتاً عوامل ذکر شده باعث افزایش سرعت فرایند تخریب و رنگبری به صورت هم زمان با افزایش نقره داپ شده می شود.

کاهش فعالیت فتوکاتالیستی ZnO-Ag در غلظتهای بالای نقره میتواند نتیجهی دو عامل زیر باشد:

۱. Sink

- ۱- همزمان با افزایش میزان نقره ی داپ شده، انباشتگی بیش از حد الکترون در نقره میتواند
 حفره را جذب، و باز ترکیب صورت گیرد، و تبدیل به یک مرکز باز ترکیب الکترون-حفره
 شود [۳۵ و ۵۸ و ۶۳ و ۶۳ و ۷۳].
- ۲- با افزایش میزان نقره داپ شده، مکانهای قابل دسترس سطح ZnO جهت انجام واکنشهای تخریب رنگ کاهش مییابد و بخشی از نور UV برخوردی به سطح فتوکاتالیست توسط نقره جذب و کاهشی در تولید حاملهای بار (+e-,h) به وجود میآید [۵۸ و ۷۲ و ۵۸].

نتایج حاصله نشان میدهد که نمونه ۴ با ۲۵/۱ درصد نقره، بیشترین کارایی فتوکاتالیستی را دارا میباشد، به همین دلیل نمونه ۴ با ۹/۰ میلی مول نقره نیترات به عنوان پیش مادهی نقره نیترات و زمان تابشدهی ۴۰ دقیقه طی فرایند سنتز، برای مطالعات بعدی انتخاب شد.

۲-۸-۴ بررسی اثر زمان تابشدهی طی فرایند سنتز فتوکاتالیست بر فعالیت فتوکاتالیستی

در مطالعات انجام شده سنتز نانو ذرات به روش فتولیز مشخص شده است که مدت زمان تابشدهی میتواند بر اندازه و مقدار نانو نقرهی تشکیل شده تأثیر بگذارد. آزمایشهای انجام شده نشان میدهد با افزایش زمان تابشدهی تشکیل نانو ذرات و امکان تجمع آنها افزایش مییابد، که باعث بزرگ شدن اندازهی آنها میشود [۷۴ و ۷۵ و ۷۶] این تغییر اندازه میتواند باعث تغییر خاصیت فتوکاتالیستی نانو ذرات شود.

به منظور بررسی اثر اندازهی نانو ذرات نقره بر خواص فتوکاتالیستی ZnO-Ag، نمونههایی با ۱۹ میلی مول پیش مادهی نقره نیترات و زمانهای تابشدهی متفاوت ۱۰دقیقه (نمونهی ۶ حاوی ۶/۳ درصد نقره)، ۴۰ دقیقه (نمونهی۴ حاوی ۲۵/۱ درصد نقره)، ۶۰ دقیقه (نمونهی ۷ حاوی ۲۸/۰ درصد نقره)، ۸۰ دقیقه (نمونهی ۸ حاوی ۲۰/۱۳ درصد نقره) و ۱۰۰ دقیقه (نمونهی ۹ حاوی ۲۵/۰ درصد نقره) سنتز و به کار برده شد. به منظور بررسی میزان تخریب و رنگبری، به ۲۰/۰ میلی لیتر محلول در منول منتز و به کار برده شد. pH=Y تهیه شده، ۲۰/۰mg از نمونههای ذکر شده اضافه گردید. مطابق روش کار توضیح داده شده در بخش (۲–۸۰) جذب محلول در طول موجهای ۲۷۲ و ۴۶۴ اندازه گیری شد و مقدار کسر تبدیل X محاسبه گردید. نتایج در جدول (۲–۱۰) و (۲–۵۱) و شکلهای مطابق روش کار توضیح داده شده در بخش (۲–۸۰) جذب محلول در طول موجهای ۲۷۲ و ۴۶۴ اندازه گیری شد و مقدار کسر تبدیل X محاسبه گردید. نتایج در جدول (۲–۱۰) و (۲–۱۰) و شکلهای منابق زرات نقرهی شده، ۲۵۰ کم (۲۰ دقیقه) به دلیل اینکه اندازه گیری شد و مقدار کسر تبدیل X محاسبه گردید. نتایج در جدول (۲–۱۰) و (۲–۱۰) و شکلهای اندازه گیری شد و مقدار کسر تبدیل X محاسبه گردید. نتایج در جدول (۲–۱۰) و (۲–۱۰) و (۲–۱۰)، (۲–۱۰)، (۲–۵۱) آورده شده است. نتایج نشان می دهد زمانهای تابش کم (۱۰ دقیقه) به دلیل اینکه نانو ذرات نقرهی کم (۱۰ دقیقه) به دلیل اینکه انانو ذرات نقرهی کمتری تشکیل می شود خاصیت فتوکاتالیستی ZnO-Ag کاهش میابد. زمانهای قابل از فرات نقرهی کمتری تشکیل می شود خاصیت فتوکاتالیستی ZnO-Ag کاهش میابد. زمانهای قابل از فرات نقرهی که (۲۰ و ۸۰) با وجود تشکیل نانو ذرات نقرهی بیشتر، به دلیل کاهش میابد. زمانهای قابل دسترس سطح ZnO جهت انجام واکنشهای تخریب رنگ و تبدیل نقره به یک مرکز باز ترکیب دسترس حفره کاهش فعالیت فتوکاتالیستی مشاهده میشود. طبق نتایج حاصل از آزمایشهای دسترس مولی الکترون–حفره کاهش فعالیت فتوکاتالیستی مشاهده میشود. طبق نتایج حاصل از آزمایشهای فتوکاتالیستی و ماده ینقره نی با ۹/۰ میلی مول پیش ماده ی نقره نیترات و زمان تابشدهی ۶۰ دقیقه و نمونهی ۷ با ۹/۰ میلی مول پیش ماده ی نقره نیترات و زمان تابشدهی د۰ دقیقه و نمونه کا با ۹/۰ میلی مول پیش ماده ی نقره نیترات و زمان تابشدهی ۶۰ دقیقه میاشد و کارایی تقریباً یکسانی دارند. به منظور کاهش زمان نیترات و زمان تابشدهی ۶۰ دقیقه میاشد و کارایی تقریباً یکسانی دارند. به منظور کاهش زمان

1	٨٠	۶.	۴.	۱۰	ملن تابشدهی دقیقه) مان (دقیقه)
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	•
٣/۵	۶/۷	۱۵/۵	۱۲/۵	۲/۹	۱۰
۱ ۱/۷	۱۵/۱	۲۳/۷	۲۴/۹	٩/٧	۲.
۲۰/۸	74/7	٣۶/٨	366/1	۱۷/۶	٣.
۳۲/۲	۴۲/۸	۵۰/۹	۵•/۰	78/7	۴.
40/2	۵۵/۱	۶۶/ •	84/2	34/4	۵۰
۵۵/۵	۶۸/۸	۸٢/۵	٨٠/۴	۴۵/۵	۶.

جدول (۲-۱۴) - اثر میزان زمان تابشدهی طی فرایند سنتز ZnO-Ag بر تخریب

۶۷/۸	۸۳/۲	٩٣/٨	۹١/٧	۵۵/۹	٧.
۸۲/۳	٩٣/٠	۱۰۰/۰	٩٧/٠	۶۷/۴	٨.
۹ • /۵	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۷۵/۵	٩٠

		%X			
1	٨٠	۶.	۴۰	١٠	زمان تابشدهی (دقیقه) زمان (دقیقه)
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	*
٨/۶	۱۱/۸	۱۶/۸	۱۵/۷	٧/۶	1+
۲۱/۲	۲۴/۹	٣۶/٢	۳۱/۷	۱۸/۵	۲.
۳۳/۶	3/47	۵۱/۰	۴۳/۷	79/4	۳.
48/7	۵۸/۴	۶۶/۱	۵۶/۸	٣٩/٢	۴.
۵۸/۲	۷۱/۲	٨٠/٣	۶٩/۵	۴٩/٣	۵۰
۷۰/۶	٨٢/٩	٩٢/٢	۲/۲۸	۶۰/۱	۶.
٨١/٧	۹٣/۲	۹۷/۸	۹۵/۵	۷۰/۳	٧.
٩ • / ٩	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	٩٩/۵	٨٠/١	٨٠
٩٧/۵	۱۰./۰	١/٠	1	٨٩/۵	٩٠

جدول (۲-۱۵) - اثر میزان تابشدهی طی فرایند سنتز ZnO-Ag بر رنگبری



شکل (۲-۱۴) – اثر میزان تابشدهی بر تخریب طی فرایند سنتز ZnO-Ag در زمان ۷۰ دقیقه بعد از روشن شدن لامپ UV. شرایط: ۰/۰۴ pH=۷/۰ میلی گرم فتوکاتالیست، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ppm





شکل (۲–۱۵) – اثر میزان تابشدهی بر رنگبری طی فرایند سنتز ZnO-Ag در زمان ۷۰ دقیقه بعد از روشن شدن لامپ ۱۰۰۷. شرایط: ۰/۰۴ ۹H=۲/۰ میلی گرم فتوکاتالیست، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ppm

۲-۸-۵ میزان کاتالیست

اثر مقدار فتوکاتالیست بر تخریب و رنگبری در محدودهی ۳۵/۰ mg -۰/۵ از فتوکاتالیست بررسی و به صورت زیر عمل شد:

۰۰/۰۳ میلی لیتر محلول رنگ متیل اورانژ با غلظت ۱۰/۰ و ۱۰/۰pH تهیه شد و به یک بشر ۲۵۰/۰ میلی لیتری منتقل شد. در محدودهی mg ۳۵/۰۳ از نمونهی ۴ (ZnO-Ag با پیش مادهی ۱۹ میلی مول از نقره نیترات و زمان تابشدهی ۴۰ دقیقه) به آن افزوده شد. مطابق روش کار توضیح داده شده در بخش (۲–۸–۱) جذب محلول در طول موجهای ۲۷۲ و ۴۶۴ اندازه گیری شد و کسر تبدیل X محاسبه گردید. نتایج در جدول (۲–۱۶) و (۲–۱۷) و شکلهای (۲–۱۶)، (۲–۱۷)، آورده شده است.

مطالعهی دادههای حاصل از تخریب و رنگبری، نشان میدهد همزمان با افزایش مقدار کاتالیست به کار برده شده تا ۳۰ mg میزان تخریب و رنگبری افزایش مییابد. با افزایش مقدار کاتالیست به ۳۵ mg کاهشی در تخریب و رنگبری مشاهده میشود. علت این امر را میتوان اینگونه توجیه کرد که با افزایش مقدار کاتالیست، سایتهای فعال در سطح فتوکاتالیست افزایش مییابد، به دنبال آن جذب فوتون و رنگ و در نتیجه تشکیل تعداد هیدروکسیل رادیکال و سوپر اکسید رادیکال افزایش مییابد که موجب افزایش تخریب و رنگبری می شود [۲۴ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹]. کاهشی که در تخریب و رنگبری با افزایش مقدار کاتالیست مشاهده می شود نتیجه دو دلیل ذکر شده در زیر باشد:

۱- در غلظتهای بالای کاتالیست، همزمان با افزایش تمایل به تجمع (بر همکنش ذره-ذره) ذرات جامد کاتالیست، سطح مقطع قابل دسترس برای جذب نور و رنگ کاهش مییابد و افتی در سرعت تخریب و رنگبری مشاهده می شود.

۲- افزایش مقدار کاتالیست بیشتر از مقدار بهینه، کدر شدن محلول و به دنبال آن کاهش نفوذ
 نور به داخل محلول را خواهد داشت [۲۴ و ۷۱ و ۷۷ و ۸۷ و ۹۹ و ۸۰].

طبق نتایج بدست آمده، بررسیهای بعدی در حضور mv mg از فتوکاتالیست انجام گرفت.

			, .		
		%X			
۳۵	٣٠	۲.	۱۰	۵	میلی گرم کاتالیست زمان (دقیقه)
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	*
۶/۶	٧/ ١	۱۲/۵	٣/٧	۲/۱	1+
۱۸/۹	۱۷/۰	۲۴/۹	٩/٨	۵/۲	۲.
۳١/٢	۲٩/١	٣۶/٧	۱۷/۶	٩/١	۳.
46/9	44/.	۵۰/۰	78/1	۱۳/۶	۴.
۵٩/٧	۶٣/٣	۶۲/۸	36/2	۱۸/۸	۵۰
ν۵/١	۸٣/٣	٨٠/۴	۴۷/۸	۲۳/۳	۶٠
۸۸/۴	۹۵/۷	۹ ۱/۷	۶۱/۰	۲۷/۹	٧.
۹۵/۶	٩٨/٩	٩٧/٠	۲۵/۶	۳۲/۸	٨٠
٩٧/٠	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	$\lambda\lambda/\lambda$	۳۷/۳	٩٠

جدول (۲-۱۶) - نتایج حاصل از مقدار فتوکاتالیست بر تخریب

		%X			
۳۵	٣٠	۲.	۱۰	۵	میلی گرم کاتالیست زمان (دقیقه)
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	*
۱۷/۰	۱۳/۵	۱۵/۷	٧/۵	۵/۷	۱٠
۳٣/٨	۲۸/۰	۳۱/۷	۱۷/۰	۱۱/۵	۲.
۴٩/٠	۲/۳۴	۴٣/٧	۲۷/۸	۱۷/۶	۳.
۶٣/٣	۶۱/۲	۵۶/۸	۳۸/۱	۲۳/۵	4+
ν۵/λ	۲ ۶/۹	۶٩/۵	۵ • /۷	۲٩/٨	۵۰
۹ ۰ /۳	۹ <i>۱/۶</i>	۲/۲۸	۶۲/۸	۳۵/۷	۶.
٩٧/٠	٩٩/۵	۹۵/۵	۲۵/۳	۴۰/۸	٧.
१९/•	۱۰۰/۰	٩٩/۵	٨٧/۴	۴۶/۸	٨٠
۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	٩ <i>۶/</i> ۱	۵۲/۳	٩٠

جدول (۲-۱۷) - نتایج حاصل از مقدار فتوکاتالیست بر رنگبری



شکل (۲-۱۶) – اثر مقدار گرم فتوکاتالیست بر تخریب در زمان ۷۰ دقیقه بعد از روشن شدن لامپ UV. شرایط: ۱۰۰/۰ ،pH=۷/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ppm، میلی گرمهای متفاوت از فتوکاتالیست(نمونه ۴)





شکل (۲–۱۷) اثر مقدار گرم فتوکاتالیست بر رنگبری در زمان ۷۰ دقیقه بعد از روشن شدن لامپ UV. شرایط: ۱۰۰/۰ ،pH=۲/۰ ، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰pm، میلی گرمهای متفاوت از فتوکاتالیست(نمونه ۴)

۲-۸-۶- غلظت اولیهی رنگ

یکی از پارامترهای مهم که میتواند بر میزان تخریب و رنگبری تأثیر بگذارد غلظت اولیهی رنگ است. آزمایشهای مربوط به این مرحله، با انجام فرایند تخریب و رنگبری در محدودهی رنگ است. آزمایشهای مربوط به این مرحله، با انجام فرایند تخریب و رنگبری در محدودهی در مراحل قبل اورانژ، در شرایط بهینهی بدست آمده در مراحل قبل انجام شد. همانند روش کار در مراحل قبل، m1 ۰۱۰۰۰ محلول متیل اورانژ در محدودهی غلظتی m2۰/۰ انجام شد. همانند روش کار و به یک بشر m2 ۲۰/۰ m1 محلول متیل اورانژ در محدودهی غلظتی m4۰ مرا۰ است. و به یک بشر m3 ۲۵۰/۰ m1 محلول متیل اورانژ در محدودهی غلظتی m5۰ با ۲۰۰/۰ با ۲۰/۰ با ۲۹ توضیح داده شده در بخش (۲–۸۰۱) جذب محلول در طول موجهای ۲۷۲ و ۴۶۴ اندازه گیری شد و کسر تبدیل X محاسبه گردید. نتایج در جدول (۲–۱۸) و (۲–۱۹) و شکلهای (۲–۱۸)، (۲–۱۹)، آورده شده است. نتایج نشان میدهد با افزایش غلظت اولیهی رنگ متیل اورانژ میزان تخریب و رنگبری کاهش مییابد. در توجیه این پدیده میتوان دو دلیل زیر را ذکر کرد:

۱- در غلظتهای بالای رنگ، به دلیل جذب بالای مولکولهای رنگ روی سطح
فتوکاتالیست، تعداد سایتهای فعال برای جذب ⁻ OH و O ₂ و تولید و OH ^{- O} 2 که
اکسید کنندههای اصلی طی فرایند فتوکاتالیستی هستند کاهش مییابد.
۲- با پررنگ شدن محلول نیز، با جذب بیشتر نور ورودی به محلول توسط مولکولهای
رنگ، کاهشی در میزان نور جذب شده توسط فتوکاتالیست به وجود میآید که باعث
کاهش انجام واکنشهای تخریب فتوکاتالیستی میشود [۷۱ و ۸۰ و ۸۱].

طبق نتایج حاصله، غلظت ۱۰/۰ ppm رنگ برای بررسیهای بعدی انتخاب شد.

%X					
۲.	۱۵	۱٠	۵	علظت(ppm) زمان (دقیق ه)	
• / •	• / •	• / •	• / •	*	
٣/١	۴/۹	٧/ ١	14/4	1+	
٩/٠	۱۰/۴	۱۷/۰	۳۴/۲	۲.	
۱۳/۶	۱۸/۸	۲٩/١	۵۷/۵	۳.	
۱۷/۶	78/7	44/.	۲۴ /۷	۴.	
۲ ۱/۹	347	۶٣/٣	۹۱/۱	۵۰	
TV/1	44/2	۸۳/۳	٩٧/٣	۶٠	
۳۲/۵	54/2	۹۵/۷	۱۰۰/۰	٧.	
۳۵/۹	۶۵/۵	٩٨/٩	۱۰۰/۰	٨٠	
۴۲/۷	۲۵/۲	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	٩٠	

جدول (۲-۱۸) - نتایج حاصل از بررسی اثر غلظت اولیهی رنگ بر تخریب

%X					
۲.	۱۵	۱۰	۵	نحلظت(ppm) زمان (دقيقه)	
• / •	• / •	• / •	• / •	•	
٣/۵	٩/٩	۱۳/۵	۲۵/۲	۱٠	
۱۱/۸	۱۹/۳	۲۸/۰	۵۱/۷	۲.	
۱۸/۷	۲۸/۵	۴۳/۲	۷۵/۳	۳.	
۲۴/۵	۳۸/۲	۶١/٢	۹۰/۵	۴.	
٣٠/١	۴۷/۸	۲ ۶/۹	१९/۲	۵۰	
۳۵/۹	۵۷/۹	٩١/۶	۱۰۰/۰	۶٠	
47/4	۶۸/۰	٩٩/۵	۱۰۰/۰	٧.	
۴۷/۵	۷۷/۶	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	٨٠	
۵۴/۱	٨۶/۶	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	٩٠	

جدول (۲-۱۹) - نتایج حاصل از بررسی اثر غلظت اولیهی رنگ بر رنگبری



شکل (۲-۱۸) - اثر غلظت اولیهی رنگ بر تخریب. شرایط:

pH=۷/۰، pH=۰/۰ میلی گرم فتوکاتالیست(نمونه ۴)، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژبا غلظتهای متفاوت





شکل (۲-۱۹) - اثر غلظت اولیهی رنگ بر رنگبری. شرایط:

pH=۷/۰، میلی گرم فتوکاتالیست(نمونه ۴)، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژبا غلظتهای متفاوت

۲-۸-۷ اثر هم زدن محلول

در این مرحله از پروژه اثر هم خوردن محلول بر واکنش تخریب فتوکاتالیستی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور N۰۰/۰ ml محلول pm ۱۰/۰ از متیل اورانژ با PH=۷ تهیه و به یک بشر ۲۵۰/۰ml منتقل شد، مقدار ۳۰/۰ mg فتوکاتالیست به آن اضافه گردید. محلول به مدت ۴۰ دقیقه در تاریکی قرار گرفت با این تفاوت که این بار مخلوط بر روی همزن مغناطیسی قرار نگرفت. پس از اطمینان از اتمام جذب سطحی ۲/۰ میلی لیتر از محلول به داخل یک لوله آزمایش منتقل شده و به منظور جداسازی ذرات فتوکاتالیست، به مدت ۵ دقیقه با سرعت ۳۰۰۰ دور بر دقیقه سانتریفیوژ شده و به سل دستگاه اسپکتروفتومتر سرریز شد. جذب این محلول در طول موجهای ۲۷۲ و ۴۶۴ نانومتر اندازه گیری شد و محلول به مخلوط اصلی بر گردانده شد سپس مخلوط واکنش در داخل فتوراکتور قرار داده شد و لامپ UV روشن گردید. در فواصل زمانی ۱۰ دقیقهای پس از روشن شدن لامپUV و شروع واکنش فتوشیمیایی حجمهای ۲/۰ میلی لیتری از مخلوط واکنش به داخل لوله سانتریفیوژ

(۵-۲)

نانومتر اندازه گیری شد و مقدار کسر تبدیل X محاسبه گردید. نتایج در جداول (۲-۲۰) و (۲-۲۱) و شکلهای (۲-۲۰) و (۲-۲۱) نشان داده شده است. نتایج نشان میدهد در اثر هم خوردن محلول میزان تخریب و رنگبری افزایش یافته است. در واقع با هم خوردن محلول میزان تعداد برخوردها و سطح تماس بین رنگ و فتوکاتالیست زیاد میشود. همچنین درصد اکسیژن ورودی به محلول و غلظت آن داخل محلول افزایش مییابد. همان طور که در معادلهی (۲-۴) و (۲-۵) مشاهده میشود اکسیژن موجود در محلول با به دام انداختن الکترون اولاً از باز ترکیب آن با حفره جلوگیری، ثانیاً تولید O_2 می کند و نهایتاً تولید O_1 می کند که سبب افزایش سرعت تخریب و رنگبری میشود (۲-۴)

$$O_2^- + 2H_2O \longrightarrow O_2 + 2OH + OH^-$$

%X اثرهم خوردن بدون هم زدن با هم زدن زمان (دقيقه) •/• •/• + •/• ٧/١ 1+ ۲. •/• ۱۷/۰ ۲/۸ ۲٩/۱ ۳. ۶/۰ 4. 44/. 9/4 ۶۳/۳ ۵. ۱٠/٣ ۶. ٨٣/٣ 17/4 ۹۵/۷ ٧. ۱۳/۱ ۹۸/۹ ٨. ۱۳/۸ ۱۰۰/۰ ٩٠

جدول (۲-۲۰) - نتایج حاصل از هم زدن محلول بر تخریب

جدول (۲-۲۱) - نتایج حاصل از هم زدن محلول بر رنگبری

%X				
بدون هم زدن	با هم زدن	اثر هم خوردن زمان (دقيقه)		



شکل (۲-۲۰) - اثر هم زدن بر تخریب. شرایط:

۰/۰۰، pH=۷/۰ میلی گرم فتوکاتالیست(نمونه ۴)، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ppm





شکل (۲-۲۱) - اثر هم زدن بر رنگبری. شرایط:

۰۰۰۷ میلی اورانژ ۱۰/۰۳ میلی گرم فتوکاتالیست(نمونه ۴)، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰۳ میلی ایر متیل اورانژ ۱۰/۰ میلی در تخریب و در طی واکنشهای تخریب فتوکاتالیستی، عوامل اکسنده نقش مهم و اصلی را در تخریب و رنگبری رنگ بر عهده دارند. یکی از عوامل اکسنده O2 موجود در سطح فتوکاتالیست میباشد. جهت بررسی میزان تأثیر O2 طی فرایند تخریب و رنگبری، آزمایش (۲–۸–۷) در شرایط بهینه انجام شد.

۲–۸–۸– بررسی اثر اکسیژن محلول

برای تأیید نقش اکسیژن به عنوان یک عامل اکسنده در تخریب و رنگبری آزمایشهای مربوطه در جو اتمسفر و جو نیتروژن در شرایط بهینه صورت گرفت. همانند روش کار در مراحل قبل، ۱۰۰/۰ میلی لیتر محلول متیل اورانژ با غلظت pm ۱۰/۰ و pH تهیه و به یک بشر m ۲۵۰/۰ منتقل شد، سپس به آن m ۲۰/۰ از کاتالیست افزوده شد. سپس به مدت ۳ دقیقه گاز نیتروژن به منظور خروج اکسیژن، از داخل محلول عبور داده شد سپس مطابق روش کار توضیح داده شده در بخش (۲– ۱-۸) جذب محلول در طول موجهای ۲۷۲ و ۴۶۴ اندازه گیری شد، با این تفاوت که دمیده شدن گاز تا پایان واکنش فتوشیمیایی ادامه یافت و کسر تبدیل X محاسبه گردید. نتایج در جدول (۲–۲۲) و ۲–۲۲) و شکلهای (۲–۲۲)، (۲–۳۲)، آورده شده است. از نتایج بدست آمده میتوان استنباط کرد که در شرایط معمولی جو اتمسفر به دلیل وجود اکسیژن داخل محلول، درصد تخریب و رنگبری افزایش مییابد. اکسیژن طبق معادلهی (۲–۴) و (۲–۵) که در بخش (۲–۸–۶) آورده شده است، تولید فرمهای فعال اکسنده می کند که می توانند در واکنش تخریب نوری رنگ شرکت کنند.

%X				
اتمسفر نيتروژن	اتمسفر هوا	اتمسفر زمان (دقيقه)		
•/•	• / •	•		
•/•	۲/۱	۱۰		
818	۱۷/۰	۲.		
14/1	۲٩/١	۳۰		
17/7	44/.	۴.		
<i>٣١/</i> ٧	۶٣/٣	۵۰		
41/F	۸۳/۳	۶۰		
۵۱/V	٩۵/٧	٧.		
۶۰/۰	٩٨/٩	٨٠		
88/8	\. ./.	٩.		

جدول (۲-۲۲) - نتایج حاصل از اکسیژن محلول بر تخریب

اتمسفر نيتروژن	اتمسفر هوا	اتمسفر زمان (دقيقه)
• / •	• / •	•
١٢/٠	۱۳/۵	۱۰
24/2	۲۸/۰	۲.
36/0	47/7	٣.
49/V	۶۱/۲	۴.
۶۲/۸	۲۶ /۹	۵۰
٧۴/٠	٩١/۶	۶.
۸۵/۶	٩٩/۵	٧.
۹۱/۵	۱۰۰/۰	٨٠
۹۳/۸	\ • • / •	٩٠







شکل (۲-۲۳) - اثر اکسیژن محلول بر رنگبری. شرایط:

·/·pH=۷/، ۲۰/۰ میلی گرم فتوکاتالیست(نمونه ۴)، ۲۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰ppm

۹-۸-۹-شرایط بهینه

- پیش ماده ی اولیه ی نقره نیترات ۰/۹ میلی مول طی فرایند سنتز
 زمان تابشدهی ۴۰ دقیقه طی فرایند سنتز
 مقدار فتوکاتالیست ۰/۰۳ میلی گرم
 غلظت اولیه ی رنگ ۱۰/۰ ppm
 - ✓ هم زدن محلول در اتمسفر هوای معمولی

۲-۸-۱۰ بررسی مزاحمت

وجود یونهای معدنی در پسابهای رنگی نساجی متداول است. در رنگرزی به صورت قابل ملاحظهای از مواد شیمیایی مانند سود، آمونیاک، اسید کلریدریک، اسید سولفوریک و غیره استفاده می شود [۶]. از این جهت شناخت و بررسی ترکیبات آلی و غیر آلی موجود در فاضلابها و تأثیر آن ها بر عملکرد سیستم فتوکاتالیستی ضروری می باشد.

به این منظور به صورت زیر عمل شد: ابتدا تخریب و رنگبری متیل اورانژ در حضور فتوکاتالیست و در غیاب هر گونه یون دیگر در شرایط بهینه برای ۵ بار تکراری اندازه گیری شد و میانگین و انحراف استاندارد (٤) درصد تخریب و رنگبری محاسبه گردید. سپس میزان درصد تخریب و رنگبری متیل اورانژ در حضور فتوکاتالیست و غلظت ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر یون مزاحم اندازه گیری گردید. اگر در حضور یون مزاحم درصد تخریب و رنگبری کمتر از ۳S± تغییر می کرد، مزاحم در نظر گرفته نمی شد در غیر این صورت مزاحم محسوب می شد و غلظت آن کاهش داده می شد تا اثر اثر می میزاد می می در می می در می در می می و می در براز ۲۰ میلی آن کاهش داده می شد تا اثر مزاحمت از بین برود. نتایج حاصل از این بررسی در جدول (۲-۲۴) آمده است. نتایج نشان می دهد که اکثر یونهای موجود در آب حتی در غلظتهای بالا مزاحمتی در تخریب و رنگبری متیل اورانژ به وسیله کاتالیست ندارند. از بین آنیون انتخاب شده، تاک بیشترین تأثیر بازدارندگی را در فرایند تخریب داشته است. اثر خواص بازدارندگی این یون ناشی از خواص گیراندازی رادیکالهای هیدروکسیل ایجاد شده طبق معادلههای (۲-۲) و (۲-۸) می باشد [۸۶ و ۲۸].

Cl ⁻ + OH ⁻	\rightarrow Cl [·] + OH ⁻	(8-7)
Cl ⁻ + Cl ⁻	\longrightarrow Cl ₂ ·-	(4-7)

همچنین یون ⁺¹Mg² با جذب بر روی رنگ متیل اورانژ، مانع از قرار گرفتن رنگ بر روی سطح فتوکاتالیست می شود و راندمان تخریب کاهش مییابد.

غلظت مجاز گونهی مزاحم برای تخریب (ppm)	غلظت مجاز گونهی مزاحم برای رنگبری (ppm)	نوع گونهی مورد بررسی
1	1	SO ₄ ²⁻ , NO ₃ ⁻

جدول (۲-۲۴) - نتایج حاصل از اثر یونهای مزاحم بر تخریب و رنگبری

1	۵۰۰	Ca ²⁺
4	4	Mg ²⁺
۵۰	۵۰	Cl ⁻

۲-۸-۱۱ بازیابی فتوکاتالیست

کاتالیزور به مادهای گفته می شود که با شرکت در یک واکنش شیمیایی باعث سرعت بخشیدن به آن می شود بدون آن که خود دستخوش تغییرات شیمایی شود [۶]. به همین دلیل کاتالیزورها می-توانند بارها مورد استفاده قرار گیرند، که از لحاظ اقتصادی به صرفه است. در این مرحله از پروژه به منظور بررسی کارایی فتوکاتالیست تهیه شده، فتوکاتالیست مورد استفاده در فرایند تخریب رنگ به وسیلهی سانتریفیوژ جمع آوری و پنچ مرتبه با آب و اتانول (نسبت حجمی ۵۰/۵۰) و در نهایت دو مرتبه با آب مقطر شسته شد. رسوب جمع آوری شده در دمای محیط خشک و برای استفادهی مجدد در واکنش تخریب مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی میزان کارایی فتوکاتالیست جمع آوری شده مر آزمایش، از نمونههای جمع آوری شده در آزمایش قبل میباشد. نتایج حاصل از تخریب رنگ، ثابت ماندن کارایی فتوکاتالیست در سه بار استفاده مجدد و کاهش کارایی آن در چهارمین بازیابی بود. ماندن کارایی فتوکاتالیست در سه بار استفاده مجدد و کاهش کارایی آن در چهارمین بازیابی بود.

%X					
چهارمین	سومين	دومين	اولين	اولين بار	بازيابى
بازيابي	بازيابي	بازيابي	بازيابي	استفاده	زمان (دقيقه)
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	*
V/V	٧/۴	11/1	۱۰/۴	٧/ ١	1+
۱۵/۸	26/2	741.	741.	۱۷/۰	۲.
۲۵/۰	36/14	۳۸/۲	۳٩/۶	۲٩/١	۳.
۳۵/۵	۴۷/۸	۵۳/۵	58/3	441.	۴.
44/1	۶۳/۲	۷۱/۲	۷۳/۶	۶٣/٣	۵۰

جدول (۲-۲۵) - نتایج حاصل از فتوکاتالیست بازیابی شده بر تخریب

۵۵/۳	۲۳/۹	λ٧/٨	۹ ۰ /۶	٨٣/٣	۶٠
84/4	٨۶/٨	٩٨/٣	٩٨/٣	٩۵/٧	٧.
۷۴/۶	٩ <i>۶/</i> ٠	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	٩٨/٩	٨٠
٨۴/٩	१ ९/٣	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	٩٠

جدول (۲-۲۶) - نتایج حاصل از فتوکاتالیست بازیابی شده بر رنگبری

%X					
چهارمین	سومين	دومين	اولين	اولين بار	بازيابى
بازيابي	بازيابي	بازيابي	بازيابي	استفاده	زمان (دقيقه)
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	•
۱۲/۰	۱۳/۲	۱۸/۹	۱۸/۷	۱۳/۵	1+
۲۴/۵	۳۶/۷	۳۶/۸	۳۷/۰	۲۸/۰	۲.
۳۶/۳	۵۰/۶	۵۳/۷	۵۴/۸	47/7	۳.
۴۸/۰	۶۳/۲	۶۸/۹	۷۱/۴	۶١/٢	۴.
۵۸/۰	۲۵/۶	٨۴/۴	٨۶/٣	<i>۲۶</i> /۹	۵۰
۶۸/۰	٨۶/۶	۹۵/۹	۹۷/۳	۹١/۶	۶.
۲ ۶/۶	۹۵/۴	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	٩٩/۵	٧.
٨۵/٨	१९/۴	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	٨.
٩٣/۶	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	۱۰۰/۰	٩٠




شکل (۲-۲۴) - اثر تعداد دفعات بازیابی فتوکاتالیست بر تخریب در زمان ۷۰ دقیقه بعد از روشن شدن لامپ UV. شرایط ۰/۰ pH=۷، ۳۰/۰ میلی گرم فتوکاتالیست، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰pm



شکل (۲–۲۵) –اثر تعداد دفعات بازیابی فتوکاتالیست بر رنگبری در زمان ۷۰ دقیقه بعد از روشن شدن لامپ UV. شرایط: ۰/۰۰ pH=۷/۰ میلی گرم فتوکاتالیست، ۱۰۰/۰ میلی لیتر متیل اورانژ ۱۰/۰pm

۲-۸-۲-بررسی کارایی فتوکاتالیست در آب شهر

ترکیبات پسابها با یکدیگر متفاوت میباشد، و شامل انواع کاتیون و آنیون به صورت همزمان میباشند، بنابراین لازم است کارایی فتوکاتالیست در محیط حقیقی نیز بررسی شود. نمونهی آب شهر نیز به دلیل وجود برخی از این یونها میتواند به عنوان نمونهی حقیقی در نظر گرفته شود. به منظور بررسی کارایی فتوکاتالیست در تخریب متیل اورانژ در آب شهر به صورت زیر عمل شد:

میزان تخریب و رنگبری در ۱۰۰/۰ میلی لیتر آب شهر حاوی غلظت ۱۰/۰ میلی گرم بر لیتر متیل اورانژ با۲=pH حاوی ۲۰/۰ میلی گرم فتوکاتالیست، مطابق روش کار ارائه شده در بخش (۲–۸–۱) عمل شد. جذب محلول در طول موجهای ۲۷۲ و ۴۶۴ نانومتر اندازه گیری شد و مقدار کسر تبدیل X محاسبه گردید. نتایج در جدول (۲–۲۷) و شکل (۲–۲۶) آورده شده است. نتایج کاهش کارایی فتوکاتالیست در آب شهر را نشان میدهد که میتواند ناشی از وجود یون کلر در آب شهر باشد.

%X		
رنگبری	تخريب	زمان (دقيقه)
• / •	• / •	•
18/4	٣/٧	۱۰
۳۳/۴	۵/۴	۲۰
۴۸/۱	Υ/λ	٣٠
F1/F	۱۱/۹	۴۰
Υ١/٨	18/•	۵۰
٨٠/٩	77/4	۶٠
λ٧/٢	۲۸/۹	٧.
٩١/٢	30/V	٨٠
۹۳/۵	43/0	९ +

جدول (۲-۲۷) - نتایج حاصل از کارایی فتوکاتالیست در آب شهر بر روی تخریب و رنگبری



شکل (۲-۲۶) - بررسی کارایی فتوکاتالیست در آب شهر. شرایط:

pH=V/۰، میلی لیتر محلول ۱۰/۰ ppm متیل اورانژ در آب شهر، ۳۰/۰ mg فتوکاتالیست(نمونه ۴)

فصل سوم

بحث و نتيجه گيری

مروزه جهت تخریب آلایندههایی که به روشهای سنتی تخریب نمیشوند از روشهای AOPs استفاده میشود. رنگهای آزو یکی از بزرگترین گروههای رنگهای سنتز میباشند که ۷۰ ٪ از کل رنگهای تجاری را تشکیل میدهند. وجود حلقههای آروماتیک در ساختار این ترکیبات، آنها را در برابر روشهای تخریب سنتی مقاوم میسازد [۸۴].

در این پروژه یک فرایند تخریب فتوکاتالیستی با استفاده از ZnO و ZnO-Ag به عنوان فتوکاتالیست، برای تخریب رنگ متیل اورانژ (به عنوان مدلی از رنگهای آزوی زیست تخریب ناپذیر) ارائه شده است.

۳-۱- سنتز فتوكاتاليست

ZnO -۱-۱-۳ اصلاح سطح

استفاده از نیمه رسانای ZnO به عنوان فتوکاتالیست در فرایندهای APOs به دلیل پایداری شیمیایی و فیزیکی بالا، غیر سمی بودن و غیره افزایش یافته است [۸۵]. همچنین زمان باز ترکیب حاملهای بار تشکیل شده بسیار کوتاه و در حد نانو ثانیه میباشد در حالیکه زمان ترکیب الکترون با گونههای اکسنده در حد چند میلی ثانیه است که این امر باعث کاهش کارایی کوانتومی میشود [۲۸ و ۳۳]. تحقیقات زیادی نشان داده است که فعالیت فتوکاتالیستی ZnO با نشاندن آنیون، کاتیون، غیر فلزات و فلزاتی نظیر An و Pt بهبود مییابد. در بین فلزات ذکر شده نقره به دلیل ایجاد سد پتانسیل به نام سد شاتکی کاربرد ویژهای دارد و در واقع فلز نقره مانند یک چاهک عمل میکند و به کمک آن الکترونها از باند هدایت ZnO به سطح فرمی جدید ایجاد شده بین نیمه هادی و فلز که سطح پایینتری نسبت به آن دارد انتقال مییابند. بدین ترتیب از باز ترکیب حاملهای بار جلوگیری و عمر آنها افزایش مییابد. از طرفی دیگر الکترون به دام انداخته شده در فلز نقره سریعتر با 20 موجود در سطح ZnO واکنش داده و سرعت فرایند تخریب افزایش مییابد[۴۲ و ۵۳ و ۶۵ و ۵۷ و

ZnO-Ag سنتز –۲–۱–۳

روش هم رسوبی به دلیل ساده و ارزان بودن یکی از روشهای مرسوم در تولید نانو مواد می-باشد [۶۵]. روشهای هم رسوبی شامل هسته زایی، رشد، انعقاد و یا فرایند لخته شدن میباشد که در این روش هسته زایی و رشد مراحل تعیین کنندهی اندازهی نانو ذره و ساختار آن میباشد، در این بین سرعت اضافه کردن مواد واکنش دهنده و سرعت هم خوردن محلول نیز میتواند مؤثر باشد [۸۶].

نانو ذرات فلزی را میتوان به دو روش فیزیکی و شیمیایی سنتز نمود. روشهای شیمیایی امروزه نسبت به روشهای فیزیکی از دیدگاه همگن بودن (هم اندازه بودن ذرات) ترجیح داده می-شوند. روش احیاء فتوشیمیایی از روشهای ساده با مزاحمت شیمیایی کمتر امروزه در سنتز نانو ذرات فلزی کاربرد ویژهای دارد [۱۱].

در این پروژه از استات روی دو آبه به عنوان پیشمادهی ZnO گل شکل و از سدیم هیدروکسید نیز به عنوان عامل رسوب دهنده استفاده شد. PVP به کار برده شده نیز علاوه بر جلوگیری از تجمع نانو ذرات در حال رشد، رشد انتخابی صفحات کریستالی را در جهتهای معین کنترل میکند. شکل (۳–۱) مکانیسم احتمالی رشد ZnO با ساختار گل شکل را نشان میدهد.

پس از سنتز ZnO، نانو ذرات نقره به روش سادهی احیاء فتوشیمیایی روی سطح ZnO نشانده شدند. آنالیزهای مربوط به SEM (شکل ۲-۳) مؤید تغییر نکردن ساختار گل شکل ZnO بعد از نشاندن نقره به روش احیاء فتوشیمیایی بود. با استفاده از آنالیز XRD و TEM سایز نانو ذرات محاسبه شد. میانگین اندازهی نانو ذرات محاسبه شده به وسیلهی معادلهی شرر(جدول۲-۷)، برای صفحات اصلیZnO و Ag در ابعاد نانو متری میباشد.



شکل(۲-۱) - تصویر شماتیکی از رشد احتمالی اکسید روی با ساختار گل [۸۷]

۲-۲- مکانیسم و کارایی فتوکاتالیست در تخریب متیل اورانژ

واکنشهای فتوکاتالیستی هتروژن از یکسری واکنشهای متوالی پیچیده تشکیل شده است. پیرکانامی^۱ در سال ۲۰۰۲ پیشنهاد کرد که واکنشهای فتوکاتالیستی هتروژن، از پنج مرحلهی زیر تشکیل شده است [۸۸] :

۱ - انتشار واکنش دهندهها به سطح
۲ - جذب واکنش دهندهها بر روی سطح
۳ - انجام واکنش در سطح
۴ - واجذب محصولات از سطح
۵ - انتشار محصولات از سطح
در این پروژه کارایی ZnO-Ag سنتز شده در تخریب و رنگبری متیل اورانژ مورد بررسی قرار

گرفت. بدین منظور طیف جذبی متیل اورانژ در بخش (۲–۷–۱) ثبت و در شرایطهای مختلف حضور و عدم حضور ZnO-Ag به عنوان فتوکاتالیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شکلهای (۲–۵) و (۲–۶)

۱. Pirkanniemi

نشان داد که فرایندهای تخریب (کاهش جذب در طول موج ۲۷۲ نانومتر) و رنگبری (کاهش جذب در طول موج ۴۶۴ نانومتر) به طور کامل پیش میرود، در حالی که بدون حضور فتوکاتالیست این واکنشها به طور جزئی صورت می گیرد.

شرایط محیطی مؤثر در سرعت و درصد تخریب و رنگبری واکنش نظیر pH، غلظت اولیه رنگ، مقدار فتوکاتالیست و غیره مورد بررسی قرار گرفتند و شرایط بهینهی زیر حاصل شد:

PH محلول رنگ متیل اورانژ ۷
 پیش مادهی اولیهی نقره نیترات ۹/۰ میلی مول
 زمان تابشدهی ۴۰ دقیقه طی فرایند سنتز
 مقدار فتوکاتالیست ۳۰/۰ میلی گرم
 غلظت اولیهی رنگ ۹۳۸

طبق نتایج حاصله، نشاندن نقره باعث افزایش کارایی ZnO می شود و میزان تخریب و رنگبری افزایش می یابد.

همانطور که در بخش (۱–۱۱–۱) توضیح داده شد، سطح فرمی ZnO پایین تر از سطح فرمی Ag میباشد که باعث انتقال الکترون از Ag به ZnO می شود (معادله ی ۳–۱) این انتقال تا زمانی که دو سیستم به تعادل برسند و یک سطح فرمی جدید (Ef) شکل گیرد ادامه می یابد.

$$Ag \longrightarrow Ag^+ + e$$
 (1- \mathfrak{m})

سطح باند هدایتZnO بالاتر از سطح فرمی جدید تشکیل شده میباشد، هنگامی که نور با انرژی بیشتر یا برابر نوار ممنوعه اکسید روی برخورد می کند باعث ایجاد الکترون و حفره میشود، الکترون و موجود در باند هدایت به Ag منتقل می شود که این فرایند باعث افزایش زمان نیمه عمر الکترون و حفره و در نتیجه افزایش کارایی فتوکاتالیست می شود.

یسم فرایندهای تخریب و رنگبری متیل اورانژ در حضور ZnO-Ag را به	به طور کلی میتوان مکان
	صورت زیر نشان داد[۵۸]:
(تشکیل سطح فرمی جدید) → Ag ⁺ + e	(۲-۳)
$ZnO + hv \longrightarrow e_{cb}^{-} + h_{vb}^{+}$	(۳-۳)
$e_{cb} + Ag^+ \rightarrow Ag$	(۴-۳)
$h_{vb}^{+} + OH^{-} \longrightarrow OH^{-}$	(۵-۳)
$e^{-} + O_2 \longrightarrow O_2^{-}$	(8-3)
$OH^{\bullet}(O_2^{\bullet}) + Polluent \longrightarrow photocatalytic products$	(Y-٣)

نمایش شماتیکی نیز از شکستن رنگهای آزو حاوی حلقههای آروماتیک (مانند متیل اورانژ)، در شکل (۳-۲) نشان داده شده است.



شکل (۳-۲) - مکانیسم شکستن فتوکاتالیستی ساختار رنگهای آزو [۳۱]

۳-۳- آینده نگری

افزایش روزافزون آلایندههای و خطرات زیست محیطی ناشی از آنها، نیاز به تحقیقات بیشتر در زمینهی AOPs و ایجاد روشهای نوین که از نظر زمان و اقتصادی به صرفه است را ایجاد میکند.

- به کار گیری ZnO-Ag سنتز شده در واکنشهایی نظیر فریدل کرافتست به عنوان کاتالیست.
- ۲۰ بررسی کارایی فتوکاتالیستی ZnO-Ag در حذف یونهای فلزات سنگین مانند کروم و جیوه و مواد آلی مانند فنول.
 - کوپل کردن سیستمهای فتوکاتالیستی با سیستمهایی نظیر سونوشیمی
- احیاء فتوشیمیایی همزمان دو فلز مانند Ag به همراه Pt و یا Au بر روی ZnO و بررسی خواص فتوکاتالیستی آن
- بررسی کارایی فتوکاتالیستی ZnO-Ag سنتز شده در حذف رنگهای دیگر (آزو و غیر آزو) به صورت همزمان و منفرد
- بررسی خواص الکتریکی و نوری ZnO-Ag و کارایی آن در سلولهای خورشیدی رنگینه

مراجع

[1]. Dutta, J.; Hofmann, H., (2003), "Nanomaterials", Swiss Federal Institute of Technology, pp 1-260.

[2]. www.nano.ir

[3]. luther(ed.), w., (**2004**), "Industrial Applications Of Nanomatrials Chences-And Risk", **Future Technologies Division**, *54*, pp 1-112.

[5]. Behera, O., Bachelor of Technology Dissertation, "Synthesis and Characterization of ZnO nanoparticles of various sizes and Applications in Biological systems", National Institute of Technology, Rourkela.

[6]. www.wikipedia.org

[7]. Mudimela, P. R., (2010), Doctoral Dissertation, "CVD Synthesis of Carbon Nanomaterials", Aalto.

[8]. Donglan, (**2005**), Doctoral Dissertation, "Effect of Water on the Electrochromic Properties of CeO₂-TiO₂, WO₃ and Nb₂O₅:Mo Sol-gel Layers and Devices Prepared with them ", Saarlandes.

[10]. Alvi, N. u. H., (**2011**), Doctoral Dissertation, "Luminescence Properties of ZnO Nanostructures and Their Implementation as White Light Emitting Diodes (LEDs) ", Linköping.

[13]. Khayatzadeh, J.; Abbasi, E. "The Effects of Heavy Metals on Aquatic Animals", in 1st International Applied Geological Congress, Islamic Azad University - Mashad Branch, Iran, Islamic Azad University - Mashad Branch, Iran, 2010; pp 688-694.

[14]. صلواتی نیاسری، م.; سبحانی، ا., ۱۳۸۸، "نانو رنگدانه"، ویرایش اول، انتشارات علم ودانش، تهران، ص ۱۵.

[15]. Herbst, W; Hunger, k., 2003, "Industrial Dyes Production, Properties, Applications", Publisher Wiley-VCH, Germany, pp 2-290.

[16]. Erol, F., (**2008**), Doctor of Philosophy Dissertation, "Advance Oxidation Techniques for the Removal of Refractory Organics from Textile Wastewaters ", Middle East Techinical.

[17]. Harrelkas, F.; Paulo, A.; Alves, M. M.; El Khadir, L.; Zahraa, O.; Pons, M. N.; van der Zee, F. P., (**2008**), "Photocatalytic and Combined Anaerobic-photocatalytic Treatment of Textile Dyes", **Chemosphere**, 11, 72, pp 1816-1822.

[18]. Ricciardi, I. M., (**2006**), Doctor of Philosophy Dissertation, "Wastewater Treatment by high Efficincy Hetrogeneous Photo-Fenton Process ", Salerno.

[19]. Mahmoodi, N. M.; Arami, M., (**2006**), "Bulk Phase Degradation of Acid Red 14 by Nanophotocatalysis using Immobilized Titanium(IV) Oxide Nanoparticles", **Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry**, 1, *182*, pp 60-66.

[20]. هاشمی، س. م.; بدیعی، خ.; اکبرزاه، ا. ، " رنگبری پساب های رنگی با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی پوشش پلیمری"، ششمین همایش سراسری علوم پایه پژوهشگران جوان، دانشگاه فردوسی مشهد.

[21]. da Silva, C. u. G.; Faria, J. L. Ì. s., (2003), "Photochemical and Photocatalytic Degradation of an Azo Dye in Aqueous Solution by UV Irradiation", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 1-3, *155*, pp 133-143.

[22]. Augugliaro, V.; Litter, M.; Palmisano, L.; Soria, J., (**2006**), "The Combination of Heterogeneous Photocatalysis with Chemical and Physical Operations: A Tool for Improving the Photoprocess Performance", **Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews**, 4, 7, pp 127-144.

[24]. Akpan, U. G.; Hameed, B. H., (**2009**), "Parameters Affecting the Photocatalytic Degradation of Dyes using TiO₂-based Photocatalysts: A review", **Journal of Hazardous Materials**, 2-3, *170*, pp 520-529.

[25]. Colmenares, J. C.; Luque, R.; Campelo, J. M.; Colmenares, F.; Karpi ski, Z.; Romero, A. A., (**2009**), "Nanostructured Photocatalysts and their Applications in the Photocatalytic Transformation of Lignocellulosic Biomass: an Overview", **Materials**, 4, 2, pp 2228-2258.

[26]. Rajeshwar, K.; C.R.Chenthamarakshan; Scott Goeringer; Djukic, M., (**2001**), "Titania-based heterogeneous photocatalysis. Materials, mechanistic issues, and implications for environmental remediation", **Pure And Applied Chemistry**, 12, *73*, pp 1849–1860.

[27]. Linsebigler, A. L.; Lu, G.; Yates Jr, J. T., (**1995**), "Photocatalysis on TiO₂ surfaces: principles, mechanisms, and selected results", **Chemical Reviews**, 3, 95, pp 735-758.

[28]. Song, L., (**2009**), Doctoral Dissertation, "Structural Design, Characterization, and Property Investigation of Iron Oxide Nanoparticles with Visible Light Photoactivity ", Paul Verlaine-Metz, Northeastern

[29]. Harzallah, G.; Remram, M., (**2011**), "Theoretical optimization of the Characteristics of ZnO Metal-Semiconductor-Metal Photodetectors", **Chinese. Optics.** Letters., 10, *9*, p 100401(5pp).

[30]. Gaya, U. I.; Abdullah, A. H., (**2008**), "Heterogeneous photocatalytic Degradation of Organic Contaminants Over Titanium Dioxide: A review of Fundamentals, Progress and Problems", Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry **Reviews**, 1, 9, pp 1-12.

[31]. Rauf, M. A.; Ashraf, S. S., (**2009**), "Fundamental Principles and Application of Heterogeneous Photocatalytic Degradation of Dyes in Solution", **Chemical Engineering Journal**, 1-3, *151*, pp 10-18.

[32]. Zheng, Z., (**2009**), Doctor of Philosophy, "Synthesis and Modifications of Metal Oxide Nanostructures and Their Applications ", Queensland

[33]. Lee, S.-H., (**2004**), Doctor Of Philosophy Dissertation, "Photocatalytic NanoComposites Based On TiO₂ and Carbon NanoTubes", Florida

[34]. Gao, S.; Jia, X.; Yang, S.; Li, Z.; Jiang, K., (**2011**), "Hierarchical Ag/ZnO micro/nanostructure: Green Synthesis and Enhanced Photocatalytic Performance", Journal of Solid State Chemistry, 4, *184*, pp 764-769.

[35]. Weiwei, L.; Guosheng, L.; Shuyan, G.; Shantao, X.; Jianji, W., (**2008**), "Tyrosineassisted preparation of Ag/ZnO nanocomposites with enhanced photocatalytic performance and synergistic antibacterial activities", **Nanotechnology**, 44, *19*, p 445711(1-10).

[36]. Lu, W.; Gao, S.; Wang, J., (**2008**), "One-Pot Synthesis of Ag/ZnO Self-Assembled 3D Hollow Microspheres with Enhanced Photocatalytic Performance", **The Journal of Physical Chemistry C**, 43, *112*, pp 16792-16800.

[37]. Rehman, S.; Ullah, R.; Butt, A. M.; Gohar, N. D., (**2009**), "Strategies of Making TiO₂ and ZnO Visible Light Active", **Journal of Hazardous Materials**, 2-3, *170*, pp 560-569.

[38]. Behera, J. K., Master Of Science, "Synthesis And Charactterization Of ZnO Nano-Particles", National Institute of Technology, Rourkela

[39]. خاتميان، م.; حلاجي، ز. ،" كپسوله كردن نانو ذرات اكسيد روى درون زئوليت HZSM-5 و

شناسایی آن "، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران، دانشگاه

فردوسی مشهد

[40]. Rubio-Garcia, J., (**2010**), Doctoral Dissertation, "Strategies to Yield Water Dispersible ZnO NPs Synthesized by an Organometallic Approach", Toulouse III - Paul Sabatier

[41]. Li, B.; Wang, Y., (**2010**), "Facile Synthesis and Enhanced Photocatalytic Performance of Flower-like ZnO Hierarchical Microstructures", **The Journal of Physical Chemistry C**, 2, *114*, pp 890-896.

[42]. Gu, Z.; Paranthaman, M. P.; Xu, J.; Pan, Z. W., (**2009**), "Aligned ZnO Nanorod Arrays Grown Directly on Zinc Foils and Zinc Spheres by a Low-Temperature Oxidization Method", **ACS Nano**, *2*, *3*, pp 273-278.

[43]. Duan, J.; Liu, X.; Han, Q.; Wang, X., (**2011**), "Controlled Morphologies and Optical Properties of ZnO Films and Their Photocatalytic Activities", Journal of Alloys and Compounds, 37, *509*, pp 9255-9263.

[44]. Xu, H.; Wang, H.; Zhang, Y.; He, W.; Zhu, M.; Wang, B.; Yan, H., (**2004**), "Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Powders with Controllable Morphology", **Ceramics International**, 1, *30*, pp 93-97.

[45]. Yahya, N.; Daud, H.; Tajuddin2, N. A.; Daud1, H. M.; Shafie, A.; Puspitasari, P.; ,
(2010), "Application of ZnO Nanoparticles EM Wave Detector Prepared by Sol-gel and Self-Combustion Techniques ", Nano Research, 11, pp 25-34.

[46]. Hsieh, C. H., (**2007**), "Spherical Zinc Oxide nano Particles from Zinc Acetate in the Precipitation Method", **Journal of the Chinese Chemical Society**, 1, *54*, pp 31-34.

[47]. Xiang, B.; Wang, P.; Zhang, X.; Shadi. A. Dayeh; Aplin, D. P. R.; Soci, C.; Yu,
D.; Wang, D., (2007), "Rational Synthesis of p-type Zinc Oxide Nanowire Arrays using
Simple Chemical Vapor Deposition", NANO LETTERS, 2, 7, pp 323-328.

[48]. Yongming, T.; Peng, Z.; Wei, L.; Xiaxi, Y.; Ke, Q.; Baoing, W., (**2009**), "Synthesis of Tetrapodlike Zinc Oxide Nanostructures by Inductive Heating", **Electron Device Letters, IEEE**, 12, *30*, pp 1260-1262.

[49]. Glushenkov, A.; Chen, Y., (**2006**), "Synthesis Of ZnO Nanowire Using Ball-Milling And Annealing Method", **MATERIALS FORUM**, *30*, pp 1-6.

[50]. Spadaro, D.; Barletta, E.; Barreca, F.; Curro, G.; Neri, F., (**2010**), "Synthesis of PMA Stabilized Silver Nanoparticles by Chemical Reduction Process under a Two-step UV Irradiation", **Applied Surface Science**, *12*, *256*, pp 3812-3816.

[51]. Oldenburg, S. J., "Silver Nanoparticles: Properties and Applications", www.Sigma-Aldrich.com.

[52]. Xu, G.-n.; Qiao, X.-l.; Qiu, X.-l.; Chen, J.-g., (**2008**), "Preparation and Characterization of Stable Monodisperse Silver Nanoparticles via Photoreduction", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 1-3, *320*, pp 222-226.

[53]. Sakamoto, M.; Fujistuka, M.; Majima, T., (**2009**), "Light as a Construction Tool of Metal Nanoparticles: Synthesis and Mechanism", **Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews**, 1, *10*, pp 33-56.

[54]. Peng, F.; Zhu, H.; Wang, H.; Yu, H., (**2007**), "Preparation of Ag-Sensitized ZnO and Its Photocatalytic Performance Under Simulated Solar Light", **Korean Journal of Chemical Engineering**, *6*, *24*, pp 1022-1026.

[55]. Zhou, G.; Deng, J., (**2007**), "Preparation and Photocatalytic Performance of Ag/ZnO Nano-Composites", **Materials Science in Semiconductor Processing**, 2-3, *10*, pp 90-96.

[56]. Zheng, Y.; Zheng, L.; Zhan, Y.; Lin, X.; Zheng, Q.; Wei, K., (**2007**), "Ag/ZnO Heterostructure Nanocrystals: Synthesis, Characterization, and Photocatalysis", **Inorganic Chemistry**, 17, *46*, pp 6980-6986.

[57]. Zhang, Y.; Mu, J., (**2007**), "One-pot synthesis, photoluminescence, and photocatalysis of Ag/ZnO composites", **Journal of Colloid and Interface Science**, 2, *309*, pp 478-484.

[58]. Tian, T.; Ying, L.; Yi, L.; Bo, W.; Xuemei, S.; Er, L.; Hao, W.; Hui, Y., (**2008**), "Two-step Preparation of Ag/Tetrapod-like ZnO with Photocatalytic Activity by Thermal Evaporation and Sputtering", **Materials Chemistry and Physics**, 2-3, *111*, pp 305-308.

[59]. Jian, X.; Yonggang, C.; Yunyan, Z.; Shiyu, M.; Yi, Q.; Chengtian, X., (**2008**), "Effect of Silver Ions on the Structure of ZnO and Photocatalytic Performance of Ag/ZnO Composites", **Applied Surface Science**, 5, Part 1, *255*, pp 1996-1999.

[60]. Chen, T.; Zheng, Y.; Lin, J.-M.; Chen, G., (**2008**), "Study on the Photocatalytic Degradation of Methyl Orange in Water Using Ag/ZnO as Catalyst by Liquid Chromatography Electrospray Ionization Ion-Trap Mass Spectrometry", **Journal of the American Society for Mass Spectrometry**, *7*, *19*, pp 997-1003.

[61]. Song, C.; Lin, Y.; Wang, D.; Hu, Z., (**2010**), "Facile Synthesis of Ag/ZnO Microstructures with Enhanced Photocatalytic Activity", **Materials Letters**, 14, *64*, pp 1595-1597.

[62]. Xie, W.; Li, Y.; Sun, W.; Huang, J.; Xie, H.; Zhao, X., (2010), "Surface Modification of ZnO with Ag Improves its Photocatalytic Efficiency and Photostability", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2-3, 216, pp 149-155.

[63]. Ren, C.; Yang, B.; Wu, M.; Xu, J.; Fu, Z.; lv, Y.; Guo, T.; Zhao, Y.; Zhu, C.,
(2010), "Synthesis of Ag/ZnO Nanorods Array with Enhanced Photocatalytic Performance", Journal of Hazardous Materials, 1-3, *182*, pp 123-129.

[64]. Xie, J.; Wu, Q., (**2010**), "One-pot Synthesis of ZnO/Ag Nanospheres with Enhanced Photocatalytic Activity", **Materials Letters**, *3*, *64*, pp 389-392.

[65]. Krishnan, D.; Pradeep, T., (**2009**), "Precursor-controlled Synthesis of Hierarchical ZnO Nanostructures, using Oligoaniline-coated Au Nanoparticle Seeds", **Journal of Crystal Growth**, 15, *311*, pp 3889-3897.

[66]. Anandan, S.; Sathish Kumar, P.; Pugazhenthiran, N.; Madhavan, J.;
Maruthamuthu, P., (2008), "Effect of loaded Silver Nanoparticles on TiO₂ for Photocatalytic Degradation of Acid Red 88", Solar Energy Materials and Solar Cells, 8, 92, pp 929-937.

[67]. Tan, T. T. Y.; Yip, C. K.; Beydoun, D.; Amal, R., (**2003**), "Effects of Nano-Ag Particles Loading on TiO₂ Photocatalytic Reduction of Selenate Ions", **Chemical Engineering Journal**, 1-3, 95, pp 179-186.

[68]. Mai, F. D.; Chen, C. C.; Chen, J. L.; Liu, S. C., (**2008**), "Photodegradation of Methyl Green Using Visible Irradiation in ZnO Suspensions: Determination of the Reaction Pathway and Identification of Intermediates by a High-performance Liquid Chromatography-photodiode Array-electrospray Ionization-mass Spectrometry Method", **Journal of Chromatography A**, 1-2, *1189*, pp 355-365.

[69]. "Merck Index ", (1990-1991), pp 852

[70]. Daneshvar, N.; Aber, S.; Seyed Dorraji, M. S.; Khataee, A. R.; Rasoulifard, M. H., (2007), "Photocatalytic Degradation of the Insecticide Diazinon in the Presence of Prepared Nanocrystalline ZnO Powders under Irradiation of UV-C Light", Separation and Purification Technology, 1, 58, pp 91-98.

[71]. Ahmed, S.; Rasul, M. G.; Brown, R.; Hashib, M. A., "Influence of Parameters On the Heterogeneous Photocatalytic Degradation of Pesticides and Phenolic Contaminants in Wastewater: A Short Review", **Journal of Environmental Management**, *3*, *92*, pp 311-330.

[72]. Xin, B.; Jing, L.; Ren, Z.; Wang, B.; Fu, H., (**2005**), "Effects of Simultaneously Doped and Deposited Ag on the Photocatalytic Activity and Surface States of TiO₂", **The Journal of Physical Chemistry B**, 7, *109*, pp 2805-2809.

[73]. Liqiang, J.; Dejun, W.; Baiqi, W.; Shudan, L.; Baifu, X.; Honggang, F.; Jiazhong, S., (2006), "Effects of Noble Metal Modification on Surface Oxygen Composition, Charge Separation and Photocatalytic Activity of ZnO Nanoparticles", Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 1-2, 244, pp 193-200.

[74]. Huang, H. H.; Ni, X. P.; Loy, G. L.; Chew, C. H.; Tan, K. L.; Loh, F. C.; Deng, J.
F.; Xu, G. Q., (1996), "Photochemical Formation of Silver Nanoparticles in Poly(N-vinylpyrrolidone)", Langmuir, 4, 12, pp 909-912.

[75]. Photiphitak, C.; Rakkwamsuk, P.; Muthitamongkol, P.; Sae-Kung, C.; Thanachayanont, C.; , (2011), "Effect of Silver Nanoparticle Size on Efficiency Enhancement of Dye-sensitized Solar Cells (DSC) ", International Journal of Photoenergy, 2011, pp1-8.

[76]. Photiphitak, C.; Rakkwamsuk, P.; Muthitamongkol, P.; Sae-Kung, C.; Thanachayanont, C., (**2010**), "Effect of Silver Nanoparticles Size Prepared by Photoreduction Method on Optical Absorption Spectra of TiO₂/Ag/N719 Dye Composite Films", **World Academy of science, Engineering and technology**, pp 67-70.

[77]. Huang, M.; Xu, C.; Wu, Z.; Huang, Y.; Lin, J.; Wu, J., (**2008**), "Photocatalytic Discolorization of Methyl Orange Solution by Pt Modified TiO₂ Loaded on Natural Zeolite", **Dyes and Pigments**, 2, 77, pp 327-334.

[78]. Yang, L.-Y.; Dong, S.-Y.; Sun, J.-H.; Feng, J.-L.; Wu, Q.-H.; Sun, S.-P., (**2010**), "Microwave-assisted Preparation, Characterization and Photocatalytic Properties of a Dumbbell-shaped ZnO Photocatalyst", **Journal of Hazardous Materials**, 1-3, *179*, pp 438-443.

[79]. Sun, J.; Wang, X.; Sun, J.; Sun, R.; Sun, S.; Qiao, L., (**2006**), "Photocatalytic Degradation and Kinetics of Orange G using Nano-sized Sn(IV)/TiO₂/AC Photocatalyst", **Journal of Molecular Catalysis A: Chemical**, 1-2, *260*, pp 241-246.

[80]. Wang, J.; Xie, Y.; Zhang, Z.; Li, J.; Chen, X.; Zhang, L.; Xu, R.; Zhang, X., (2009), "Photocatalytic Degradation of Organic Dyes with Er³⁺:YAlO₃/ZnO Composite under Solar Light", Solar Energy Materials and Solar Cells, 3, 93, pp 355-361.

[81]. Jiang, Y.; Sun, Y.; Liu, H.; Zhu, F.; Yin, H., (**2008**), "Solar Photocatalytic Decolorization of C.I. Basic Blue 41 in an Aqueous Suspension of TiO₂-ZnO", **Dyes and Pigments**, 1, *78*, pp 77-83.

[82]. Ma, C.-M.; Ku, Y., (**2006**), "Photocatalytic Oxidation of Gaseous Trichloroethylene by UV/TiO", **Reaction Kinetics and Catalysis Letters**, 2, 89, pp 293-301.

[83]. Rauf, M. A.; Bukallah, S. B.; Hamadi, A.; Sulaiman, A.; Hammadi, F., (2007),
"The Effect of Operational Parameters on the Photoinduced Decoloration of Dyes using a Hybrid Catalyst V₂O₅/TiO₂", Chemical Engineering Journal, 1-3, *129*, pp 167-172.

[84]. Abo-Farha, S. A., (**2010**), "Photocatalytic Degradation of Monoazo and Diazo Dyes in Wastewater on Nanometer-Sized TiO₂ ", **American Science**, pp 130-142.

[85]. Georgekutty, R.; Seery, M. K.; Pillai, S. C., (**2008**), "A Highly Efficient Ag-ZnO Photocatalyst: Synthesis, Properties, and Mechanism", **The Journal of Physical Chemistry C**, 35, *112*, pp 13563-13570.

[86]. BrianL.Cushing; VladimirL.Kolesnichenko; CharlesJ.O'Connor, (**2004**), "Recent Advances in the Liquid-Phase Syntheses of Inorganic Nanoparticles", **Chemical Reviews.**, *104*, p 3893–3946.

[87]. Ahsanulhaq, Q.; Kim, S. H.; Kim, J. H.; Hahn, Y. B., (**2008**), "Structural Properties and Growth Mechanism of Flower-like ZnO Structures Obtained by Simple Solution Method", **Materials Research Bulletin**, 12, *43*, pp 3483-3489.

[88]. Al-Rasheed, R. A., (2005), "Water Treatment By Heterogeneous Potocatalysis An Overview ", in 4th SWCC Acquired Experience Symposium, Jeddah.

Abstract

In this project, ZnO and ZnO-Ag nano-structures with the flower morphology as a photocatalyst were successfully prepared. ZnO with flower morphology was prepared via a simple solution route at the low-temperature. ZnO-Ag with different of Ag oloadings was prepared by photoreduction of Ag^+ on the surface ZnO. The obtained ZnO-Ag and ZnO were characterized with TEM, XRD, SEM, EDX and AAS. The prepared photocatalysts were applied in photocatalytic degradation of methyl orange as model of organic pollutant under the UV irradition. The effects of various parameters such as pH, amounts of load Ag, UV exposed time during synthesis and etc were investigated. The results of the photocatalytic degradation of methyl orange (MO) in aqueous solution indicated that the ZnO-Ag photocatalyst exhibited better photocatalytic performance than ZnO. The enhancement of photocatalytic activity is due to the fact that the modification of ZnO with an appropriate amount of Ag can increase the separation efficiency of photogenerated electrons and holes.

Keywords: Photo degradation, ZnO, Potoreduction, ZnO-Ag, Methyl Orange



Shahrood University of Technology

Synthesis of Ag-ZnO nano structure and its catalytic effect on the photo degradation on dye

Samira Boroumand

Supervisor: Dr. Mansour Arab Chamjangali

Advisor: Dr. Ghadam Ali Bagherian

December 2011